

ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อความหนาและโครงสร้างชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing  
ของโลหะผสมพิเศษนิกเกลชันดิท IN 738 และ GTD 111

นางสาว สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริการโลหะ ภาควิชาบริการโลหะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF TEMPERATURE AND TIME ON FILM THICKNESS AND STRUCTURE OF  
PACK-ALUMINIZING OF NICKEL BASE SUPERALLOY GRADE IN 738 AND GTD 111

Miss Sirinya Chansaksoong

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering

Department of Metallurgical Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University

หัวชื่อวิทยานิพนธ์	ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อความหนาและโครงสร้างขั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing ของโลหะผสมพิเศษนิกเกิล ชนิด IN 738 และ GTD 111
โดย	นางสาวสิรินยา จันทร์ศักดิ์สูง
สาขาวิชา	วิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ปฐนา วิสุทธิพิทักษ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ ดร.ป้อมภูริพันธ์ วงศ์วิภาวดี

---

คณะกรรมการศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.นฤบดิน เดชาธิรัชยวงศ์)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.กอบนนท์ หล่อทองคำ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อาจารย์ ดร.ปฐนา วิสุทธิพิทักษ์กุล)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(อาจารย์ ดร.ป้อมภูริพันธ์ วงศ์วิภาวดี)

..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประسنต์ ศรีเจริญชัย)

๔

สิรินยา จันทร์ศักดิ์สูง : ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อความหนาและโครงสร้างชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing ของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชานนิค IN 738 และ GTD 111 (EFFECTS OF TEMPERATURE AND TIME ON FILM THICKNESS AND STRUCTURE OF PACK-ALUMINIZING OF NICKEL BASE SUPERALLOY GRADE IN 738 AND GTD 111) อ.ที่ปรึกษา อ.ดร.ปฐุนา วิสุทธิพิทักษ์กุล และ อ.ที่ปรึกษาร่วม อ.ดร.ปัญญาวัชร์ วังขาว : 131 หน้า

กระบวนการทำ Aluminizing เป็นวิธีอุ่นง่ายที่นิยมใช้ในการปรับปรุงความด้านท่านการเกิดออกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ซึ่งในการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้จะทำการศึกษาผลของการทำ Aluminizing ด้วยวิธี Pack-Aluminizing ของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชานนิค IN 738 และ GTD 111 ที่อุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ที่มีต่อโครงสร้างและความหนาของชั้นเคลือบ และทำการศึกษาผลของการทำอบอ่อนของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชานนิค IN 738 และ GTD 111 ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6, 10, 14 และ 20 ชั่วโมง ที่มีต่อโครงสร้างและความหนาของชั้นเคลือบ ตรวจสอบความด้านท่านการเกิดออกซิเดชันของชั้นเคลือบที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ตรวจสอบความหนาชั้นเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงและกล้องจุลทรรศน์แบบส่อง gwat วิเคราะห์ชั้นเคลือบด้วยเครื่องเอกซเรย์ดีฟเฟรนซ์

พบว่าชั้นเคลือบจะประกอบไปด้วยเฟส  $Ni_3Al$ , และ  $NiAl$ , ขณะที่ความหนาชั้นเคลือบจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบ โดยค่าความหนาจะถูกกำหนดโดยความต้องจะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับเวลาในการเคลือบ และชั้นเคลือบภายหลังการทำอบอ่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นเฟส  $NiAl$  ความสามารถในการด้านท่านการเกิดออกซิเดชันของชั้นงานที่ทำการเคลือบผิวคือ

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา.....วิศวกรรมโลหะ..... ลายมือชื่อนิสิต..... สิรินยา จันทร์ศักดิ์สูง.....  
สาขาวิชา.....วิศวกรรมโลหะ..... ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... ป.ญ.ดร.ปฐุนา วิสุทธิพิทักษ์กุล.....  
ปีการศึกษา.....2550..... ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## 4870519821 : MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING

KEY WORD: ALUMINIZING/ NICKEL BASE SUPERALLOY/ INCONEL 738/ GTD 111

SIRINYA CHANSAKSOONG: EFFECTS OF TEMPERATURE AND TIME ON  
FILM THICKNESS AND STRUCTURE OF PACK-ALUMINIZING OF NICKEL  
BASE SUPERALLOY GRADE IN 738 AND GTD 111. THESIS ADVISOR:  
PATAMA VISUTIPITUKUL, Ph.D. AND THESIS CO-ADVISOR: PANYAWAT  
WANGYAO, Ph.D. 131 pp.

Aluminizing process is a simple method to improve oxidation resistance of cast nickel base superalloys. In the present study, nickel base superalloys grade IN 738 and GTD 111 were surface coated by aluminide compounds, using pack aluminizing process at the temperature of 800 °C, 900 °C and 1000 °C for 1 to 6.25 hours. In addition, annealing process to homogenize coating surface was subsequently carried out at 1000 °C for 6, 10, 14 and 20 hours. The microstructure and thickness of coating layer was analyzed by x-ray diffractometer.

It was found that the coating layer consists of  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  and  $\text{NiAl}_3$  compounds. The thickness of coating layer increases with aluminizing time and temperature. The square of thickness values increased linearly with soaking time. After annealing, the  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  compound transformed to  $\text{NiAl}$  compound. This results in a better oxidation resistance of nickel base superalloys grade IN 738 and GTD 111.

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department:.....Metallurgical Engineering. Student's Signature :.....Sirinya Chansaksoong.

Field of Study:..Metallurgical Engineering.. Advisor's Signature:.....Patama V.

Academic Year: .....2007..... Co-Advisor's Signature:.....Panyawat

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. ปัจมा วิสุทธิพิทักษ์กุล ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้ ขอบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ ดร.ปัญญาชร วงศารา ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศรีเจริญชัย รองศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ ที่ให้ความรู้ คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอบขอบพระคุณคณาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา วิศวกรรมโลหการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยในทุกด้านด้วยดีตลอดมา

ขอบขอบพระคุณสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ขอบพระคุณศูนย์วิจัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือทดสอบความจันเสรีชลีน งานวิจัยด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา และ ญาติ ของข้าพเจ้า ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าตลอดความยาวสำเร็จการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณครูและอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และขอบขอบคุณพี่ เพื่อน และน้องนิสิตทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยทางด้านวิศวกรรมพื้นผิว ที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
สารบัญ.....	๘
สารบัญตาราง .....	๙
สารบัญภาพ .....	๑๐

### บทที่

1 บทนำ .....	1
1.1 ความสำคัญของงานวิจัย .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ .....	1
1.3 ขอบเขตการศึกษา .....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	2
2 ปริตรศน์วรรณกรรม .....	3
2.1 โลหะผสมพิเศษ (Superalloys).....	3
2.2 คุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล .....	4
2.2.1 โครงสร้างจุลภาคและเฟสในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล .....	4
2.2.2 คุณสมบัติเชิงกล โดยทั่วไปของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล.....	6
2.3 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด Inconel 738.....	7
2.4 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111.....	8
2.5 คุณสมบัติของ NiAl.....	9
2.6 กระบวนการเคลือบพิว.....	11
2.6.1 Overlay coating processes.....	12
2.6.2 Diffusion coating processes.....	12
2.7 กลไกของขั้นตอนการทำ Aluminizing.....	14
2.7.1. Low Aluminium contents.....	14
2.7.2. High Aluminium contents.....	14

บทที่	หน้า
2.8 การทำอบอ่อน (Heat treat) ภายหลังการทำ Aluminizing.....	16
2.9 ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน หลังการทำ Pack Cementation.....	17
<b>3 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการทดลอง.....</b>	<b>19</b>
3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	19
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง.....	19
3.3 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน.....	19
3.4 ขั้นตอนการเคลือบผิว.....	20
3.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ชิ้นงาน.....	21
3.6 ขั้นตอนการทดสอบการกัดกร่อนแบบออกซิเดชัน.....	22
<b>4 ผลการทดลอง.....</b>	<b>23</b>
4.1 ผลการวิเคราะห์รูปร่างและลักษณะพื้นผิวของชิ้นเคลือบก่อนทำการอบอ่อน.....	23
4.1.1 ผลของอุณหภูมิต่อรูปร่างและลักษณะพื้นผิวชิ้นเคลือบ.....	23
4.1.2 ผลของเวลาต่อรูปร่างและลักษณะพื้นผิวชิ้นเคลือบ.....	25
4.2 ผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพโดย XRD ของชิ้นเคลือบก่อนทำการอบอ่อน.....	26
4.2.1 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....	26
4.2.2 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111... ..	29
4.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภาคตัดขวางของชิ้นเคลือบก่อนทำการอบอ่อน.....	30
4.3.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738...30	30
4.3.2 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อนิกเกิลชนิด GTD 111....37	37
4.4 ผลการตรวจสอบความหนาชิ้นเคลือบก่อนทำการอบอ่อน.....	38
4.4.1 ความหนาชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....	38
4.4.2 ความหนาชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111.....	43
4.5 ผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพของชิ้นเคลือบภายหลังการทำอบอ่อน.....	45
4.5.1 ผลการตรวจสอบโดย XRD.....	45
4.5.1.1 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล	
ชนิด IN 738.....	45

บทที่	หน้า	
4.5.1.2 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111.....		45
4.5.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภาครดขวางของชิ้นเคลือบ ภายหลังทำการอบอ่อน.....		48
4.5.2.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด Inconel 738.....		48
4.5.2.2 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111.....		50
4.6 ผลการตรวจสอบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชัน.....		52
4.6.1 ผลการตรวจสอบน้ำหนัก.....		52
4.6.1.1 ผลการตรวจสอบน้ำหนักของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738.....		52
4.6.1.2 ผลการตรวจสอบน้ำหนักของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111.....		53
4.6.2 ผลการตรวจสอบน้ำหนัก.....		54
4.6.2.1 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบภายหลังการทำการทำทดสอบออกซิเดชัน ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....		54
4.6.2.2 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบภายหลังการทำการทำทดสอบออกซิเดชัน ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111.....		55
5 สรุปผลการทดลอง.....		57
รายการอ้างอิง .....		59
ภาคผนวก.....		60
ภาคผนวก ก.....		61
ภาคผนวก ข.....		66
ภาคผนวก ค.....		67

บทที่	หน้า
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ .....	75



# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 คุณสมบัติเชิงกลโดยทั่วไปของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล.....	6
2.2 ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....	8
2.3 ผลของชาตุผสมต่างๆ ต่อสมบัติของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....	8
2.4 ส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111.....	9
2.5 ผลของชาตุผสมต่างๆ ต่อสมบัติของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111.....	9
2.6 สารประกอบเชิงโลหะชนิดต่างๆ ระหว่างนิกเกิลและอะลูมิเนียม.....	10
3.1 อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผาด้วยเตาห่อ.....	21
3.2 อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบเป็นเนื้อเคียว.....	21
4.1 ความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิ่งบน IN 738 ที่อุณหภูมิ $800^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง.....	38
4.2 ความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิ่งบน IN 738 ที่อุณหภูมิ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง.....	39
4.3 ความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิ่งบน IN 738 ที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง.....	40
4.4 ความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิ่งบน GTD 111 ที่อุณหภูมิ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง.....	44
ก.1 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน) .....	61
ก.2 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน) .....	62
ก.3 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน) .....	63
ก.4 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน) .....	64

## ตารางที่

ก.5 อัตราส่วนน้ำหนักต่อพื้นที่ผิวเมื่อทำการทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลาต่างๆ ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ที่ผ่านไม่ทำการเคลือบพิว, เคลือบพิวที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ เคลือบพิวที่อุณหภูมิ 900 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วนำไปอบเป็นเนื้อเดียว ที่อุณหภูมิ 1000 °C เป็นเวลา 10 ชั่วโมง (หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเซนติเมตร).....	65
ค.1 Reference pattern: Nickel Aluminum ( $Ni_2Al_3$ ) .....	67
ค.2 Reference pattern: Nickel Aluminum ( $NiAl_3$ ) .....	68
ค.3 Reference pattern: Nickel Aluminum ( $NiAl$ ) .....	69
ค.4 Reference pattern: Chromium Oxide ( $Cr_2O_3$ ) .....	70
ค.5 Reference pattern: Nickel Oxide ( $Ni_2O_3$ ) .....	71
ค.6 Reference pattern: Nickel Oxide ( $NiO_2$ ) .....	72
ค.7 Reference pattern: Nickel Oxide ( $NiO$ ) .....	73
ค.8 Reference pattern: Aluminum Oxide ( $Al_2O_3$ ) .....	74

  
**สถาบันวิทยบริการ**  
**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

# สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของ Alloy ชนิดต่างๆ.....	3
2.2 อนุภาค Gamma Prime ขนาดต่างๆของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....	5
2.3 ลักษณะการไปดัดของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล.....	6
2.4 ชนิดของ Nickel base superalloy ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ Turbine Rotating Part.....	7
2.5 แผนภูมิสมดุลของนิกเกิลและอะลูมิเนียม.....	10
2.6 โครงสร้างผลึกแบบ B2 ของ NiAl.....	11
2.7 ขั้นตอนการทำ Aluminizing ของกระบวนการเคลือบพิวแบบ.....	12
2.8 ขั้นตอนการทำ Heat Treat ของกระบวนการเคลือบพิวแบบ Pack Cementation.....	12
2.9 บริเวณที่เกิดขึ้นจากการเคลือบพิวด้วยกระบวนการ Pack Cementation.....	14
2.10 แสดงโครงสร้างที่เกิดจาก ก.) Inward diffusion หร.) outward diffusion.....	15
2.11 พื้นผิวที่ดูด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบก้าดของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ที่เวลา 5 ชั่วโมง.....	15
2.12 ปริมาณของอะลูมิเนียมและนิกเกิล ที่ดำเนินการร่องต่างๆ ของชั้นเคลือบ.....	16
2.13 แสดงโครงสร้างของ Nickel foam ที่ผ่านการอบ ที่เวลา ก.) 0 ชั่วโมง ข.) 8 ชั่วโมง ค.) 24 ชั่วโมง.....	17
2.14 การเกิดออกซิเดชันของ cast alloy และ alloy ที่ผ่านการเคลือบพิวที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ .....	18
2.15 ผล XRD ของ cast alloy และ alloy ที่ผ่านการเคลือบพิวที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ .....	18
3.1 ลักษณะการพัน漉าดสเตนเลสรอบถ้วยอะลูมินา.....	20
4.1 ชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน IN 738 ที่ ก.) $800$ ข.) $900$ และ ค.) $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง.....	23
4.2 ภาพถ่ายชิ้นงานที่ผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน IN 738 ที่ ก.) $800$ ข.) $900$ และ ค.) $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยกล้อง SEM.....	24
4.3 ภาพถ่ายชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน IN 738 ที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา ก.) $1$ และ ข.) $6.25$ ชั่วโมง.....	25
4.4 ภาพถ่ายชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน GTD 111 ที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา ก.) $1$ และ ข.) $6.25$ ชั่วโมง.....	25

ภาคที่	หน้า
4.5 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชิ้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบัน IN 738 ที่ $800^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD.....	26
4.6 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชิ้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบัน IN 738 ที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD.....	27
4.7 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชิ้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบัน IN 738 ที่ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD.....	27
4.8 แผนภูมิสมดุลของนิกเกิลและอะลูมิเนียม.....	28
4.9 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชิ้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบัน GTD 111 ที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD .....	29
4.10 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $800^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา ก.) 1 ช.) 2.25 ค.) 4 และ ง.) 6.25 ชั่วโมง.....	30
4.11 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา ก.) 1 ช.) 2.25 ค.) 4 และ ง.) 6.25 ชั่วโมง.....	31
4.12 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา ก.) 1 ช.) 2.25 และ ค.) 4 ชั่วโมง.....	32
4.13 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบของชิ้นงานชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี Mapping EDS ก.)Secondary electron, ช.) นิกเกิล, ค.) โครเมียม, ง.)อะลูมิเนียม.....	33
4.14 ผลการตรวจสอบชิ้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบันโลหะนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี EDS แบบ Linescan.....	34
4.15 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $800^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง.....	35
4.16 ภาพแสดงทิศทางการแพร่ของอะลูมิเนียมเข้าสู่ชิ้นงาน.....	35
4.17 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง.....	36
4.18 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง.....	36
4.19 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา ก.) 1 ช.) 2.25 ค.) 4 และ ง.) 6.25 ชั่วโมง .....	37

ภาพที่	หน้า
4.20 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่เคลือบผิวที่ $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง.....	37
4.21 графฟ์แสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิ้งบัน IN 738 ที่อุณหภูมิ $800^{\circ}\text{C}$ .....	39
4.22 grafฟ์แสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิ้งบัน IN 738 ที่อุณหภูมิ $900^{\circ}\text{C}$ .....	40
4.23 grafฟ์แสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิ้งบัน IN 738 ที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ .....	41
4.24 grafฟ์แท่งแสดงความหนาชั้นเคลือบต่ออุณหภูมิในการทำการเคลือบผิว ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738.....	42
4.25 grafฟ์แสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิ้งบัน GTD 111 ที่อุณหภูมิ $900^{\circ}\text{C}$ .....	44
4.26 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ ที่เวลา 0, 6, 10, 14 และ 20 ชั่วโมง ของชิ้นงานที่ผ่านการทำอุ่นในชิ้งบัน IN 738 ที่ $900^{\circ}\text{C}$ เวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD.....	46
4.27 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ ที่เวลา 0, 6 และ 10 ชั่วโมง ของชิ้นงานที่ผ่านการทำอุ่นในชิ้งบัน GTD 111 ที่ $900^{\circ}\text{C}$ เวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD.....	47
4.28 ภาพถ่ายโครงสร้างโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่เคลือบผิว $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และทำการอบอ่อนเป็นเวลา ก.) 0 ช.) 6 ค.) 10 จ.) 14 และ ช.) 20 ชั่วโมง.....	49
4.29 ภาพถ่ายโครงสร้างโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่เคลือบผิว $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และทำการอบอ่อนเป็นเวลา ก.) 10 และ ช.) 20 ชั่วโมง ด้วยกล้อง SEM.....	50
4.30 ภาพถ่ายโครงสร้างโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่เคลือบผิว $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และทำการอบอ่อนเป็นเวลา ก.) 6 และ ช.) 10 ชั่วโมง.....	51
4.31 ภาพถ่ายโครงสร้างโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่เคลือบผิว $900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และทำการอบอ่อนเป็นเวลา ก.) 6 และ ช.) 10 ชั่วโมง ด้วยกล้อง SEM.....	52

ภาพที่	หน้า
4.32 การเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111.....	53
4.33 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ด้วยวิธี GIXD.....	55
4.34 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ด้วยวิธี GIXD.....	56

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1. ความสำคัญของงานวิจัย

ปัจจุบันได้มีการนำโลหะผสมพิเศษ (Superalloys) มาใช้ที่อุณหภูมิสูงในงานอุตสาหกรรม ที่พบเห็นบ่อยครั้ง คือ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล (Nickel base Superalloys) ซึ่งมักนำมาใช้งาน โดยถูกผลิตเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เครื่องบิน, การผลิตใบพัดของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ, อุปกรณ์ในระบบเตาปฏิกรณ์ปรามาจูและชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เนื่องจากโลหะ ประเภทนี้มีค่าความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง, มีความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชัน และการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงที่คุ้มค่า

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลมาใช้เป็นชิ้นส่วนของ เครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas turbine engine) ในกระบวนการผลิตกระ杂质ไฟฟ้า โดยนำมาใช้เป็น ใบพัดของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas turbine blades) ซึ่งเป็นการใช้งานอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูง ในบรรดาภาคที่ประกอบด้วยออกซิเจนรวมทั้งก๊าซอื่นๆ ทำให้ใบพัดของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ เกิด ความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนและการสึกหรอ เป็นผลให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลง

เนื่องจากโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลในปัจจุบันมีราคาสูง เมื่ออายุการใช้งานสั้นลงจึง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่หรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์กังหันก๊าซมี จำนวนมาก นอกจากนั้นยังทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการดูแลและซ่อมแซมรักษา ดังนั้นจึงได้มี แนวความคิดในการทำการวิจัยเกี่ยวกับการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack-Aluminizing โดยทำการศึกษาถึง ตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการเคลือบผิว ที่จะส่งผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ของพื้นผิวโลหะผสมพิเศษ เนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 และชนิด GTD 111 แล้วทำการเปรียบเทียบผลที่ได้ของชั้นเคลือบของ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลทั้ง 2 ชนิด

#### 1.2. วัตถุประสงค์

1. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและอุณหภูมิในกระบวนการ Pack-Aluminizing ต่อ ความหนาของชั้นเคลือบและชนิดชั้นสารประกอบที่เกิดขึ้นบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และชนิด GTD 111
2. ศึกษาถึงผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบเป็นเนื้อเดียวต่อชนิดและโครงสร้างของ ชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และชนิด GTD 111

### 1.3. ขอบเขตของการศึกษา

1. ศึกษาอุณหภูมิในการทำ Pack-Aluminizing ในช่วง 800 ถึง 1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ถึง 8 ชั่วโมง ต่อความหนาของชั้นเคลือบและชนิดชั้นสารประกอบที่เกิดขึ้นบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 และชนิด GTD 111

2. ศึกษาอุณหภูมิการอบเป็นเนื้อดีเยา ในช่วง 800 ถึง 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0 ถึง 24 ชั่วโมง ต่อชนิดชั้นสารประกอบและโครงสร้างของชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 และชนิด GTD 111

### 1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงผลของอุณหภูมิและเวลาในการทำ Pack-Aluminizing ต่อความหนาของชั้นเคลือบและชนิดชั้นสารประกอบที่เกิดขึ้นบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 และชนิด GTD 111

2. ทราบถึงผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบเป็นเนื้อดีเยา ต่อชนิดและโครงสร้างของชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 และชนิด GTD 111

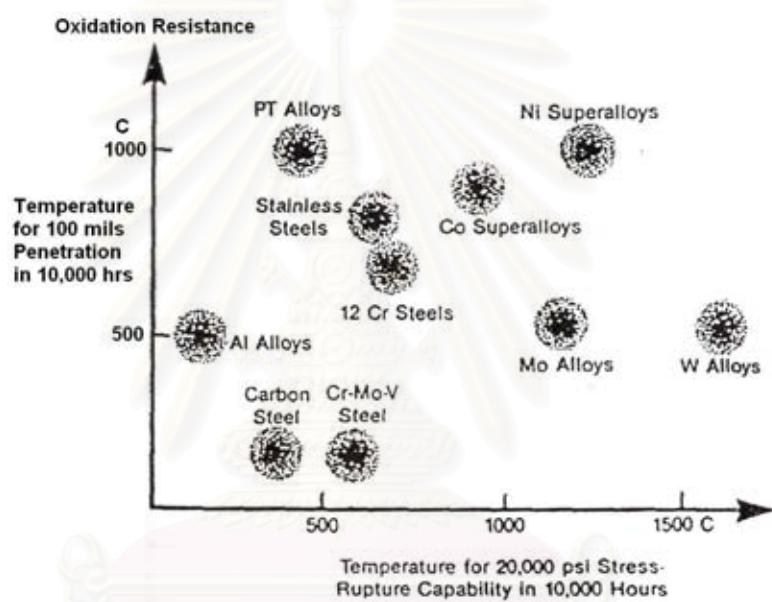
สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### ปริทรรศน์วรรณกรรม

#### 2.1 โลหะผสมพิเศษ (Superalloys)

โลหะผสมพิเศษมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง, สามารถด้านทานการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงที่คือ จึงเป็นสาเหตุให้โลหะผสมพิเศษถูกเลือกเพื่อนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูง [1] ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลและโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นโภบลต์มีความสามารถด้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ดี



รูปที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อความสามารถด้านทานการเกิดออกซิเดชันของ Alloy ชนิดต่างๆ [2]

โดยทั่วไปโลหะผสมพิเศษสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ [3] คือ กลุ่มที่ 1 Nickel-Iron base Superalloys มีส่วนผสมทางเคมี คือ Ni 25-60 % โดยนำหนัก และ Fe 15-60 % โดยนำหนัก นอกจากนี้ยังอาจมี Ti, Al, Nb, Cr, Mo โลหะผสมพิเศษกลุ่มนี้จะมีราคาถูก เนื่องจาก มีส่วนผสมทางเคมีที่เป็นเหล็กมากเพิ่มแทนนิกเกิล แต่จะใช้งานที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก

กลุ่มที่ 2 Nickel base Superalloys มีส่วนผสมทางเคมี คือ Ni, Cr, Ti, Al, Mo, Co, Nb, Zr, B, Fe เป็นต้น มักนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เครื่องบิน, การผลิตใบพัดของเครื่องยนต์ กังหันก๊าซ, อุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โลหะผสมพิเศษกลุ่มนี้จะมีความสามารถด้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ดีมาก

กลุ่มที่ 3 Cobalt base Superalloys มีส่วนผสมทางเคมีหลักๆ คือ Co 50 % โดยน้ำหนัก, Cr 25 % โดยน้ำหนัก และธาตุอื่นๆ อีกเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณ Cr ที่สูง ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในด้านการด้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง ได้ดีมาก แต่จะมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ลงมาต่ำกว่า โลหะผสมพิเศษในกลุ่มที่ 2 โลหะผสมพิเศษกลุ่มนี้หมายความว่ากับงานประเภท Non-Rotating

## 2.2 คุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล

### 2.2.1 โครงสร้างจุลภาคและเฟสในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล [2,4]

โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล มีโครงสร้างหลัก 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 Gamma Matrix ( $\gamma$ ) เป็นเนื้อพื้นที่มีโครงสร้างแบบ FCC ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล มักจะมี solid-solution elements ผสมอยู่ เช่น Co, Cr, Mo และ W ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ เพราะเนื้อพื้นแมกนามีความสามารถใช้งานที่อุณหภูมิได้สูงถึง  $0.9T_M$  (melting point) และเวลาใช้งานสูงถึง 100,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิต่ำ จึงช่วยลดความเสียหายและมีอายุการใช้งานยาวนาน

ประเภทที่ 2 Gamma Prime ( $\gamma'$ ) เป็นสารประกอบระหว่างโลหะ มีโครงสร้างผลึกเป็น FCC สูตรทางเคมีคือ  $A_2B$  ได้แก่  $Ni_3(Al, Ti)$  และ  $(Ni, Co)_3(Al, Ti)$  เป็นโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ด้วยกลไกการขัดขวางการเคลื่อนที่ของ Dislocation และการเคลื่อนที่ของอนุภาคผ่านระหว่าง gamma และ gamma prime อีกทั้งพบว่าความแข็งแรงของ gamma prime จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนี้ความสามารถในการยืดหยุ่น (Ductility) ของ gamma prime จะช่วยป้องกันการเกิดการแตกหัก (Fracture) ได้

ในส่วนของคุณสมบัติด้านต่างๆ ก็มีผลเกี่ยวข้องกับ gamma prime เช่นกัน เช่น ความด้านทานการเกิดคีบ (Creep) จะมีค่าลดลงขณะที่ปริมาณ gamma prime มีค่าเพิ่มขึ้น ลักษณะของ gamma prime ในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 แสดงให้เห็นดังรูปที่ 2.2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



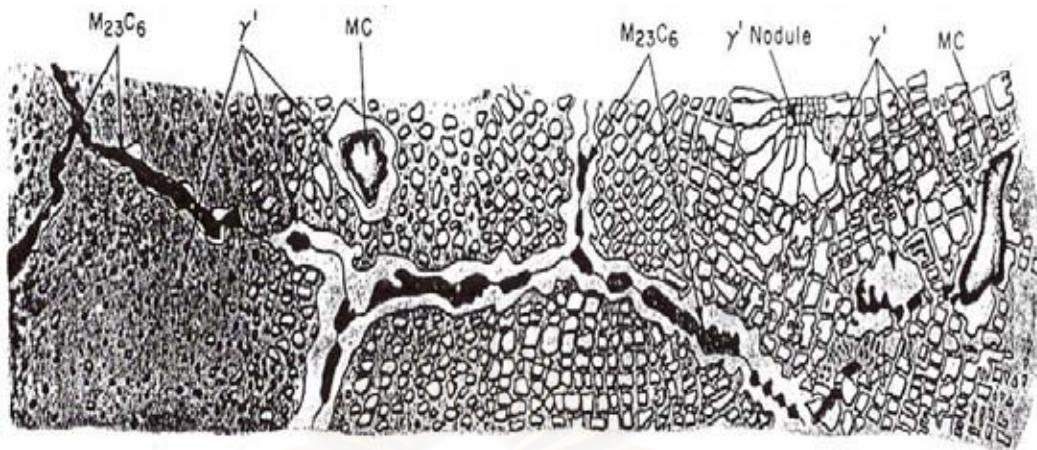
รูปที่ 2.2 แสดงอนุภาค Gamma Prime ขนาดต่างๆ ของ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 [2]

ประเภทที่ 3 Carbide เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งและประจำ คาร์ไบด์นั้นสามารถแบ่งย่อยตามส่วนผสมทางเคมีได้หลายประเภท คือ

- MC เกิดในช่วงแรกของการแข็งตัว มีความเสถียรภาพสูง โลหะที่มักเกิดเป็นคาร์ไบด์ ได้แก่ Ti, Ta, Co, W
- $M_{23}C_6$  เกิดระหว่างการทำกรรมวิธีทางความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ หรือการใช้งานที่ 760-980 องศาเซลเซียส หรืออาจเกิดจากการสลายตัวของ MC ที่ได้ มักเกิดที่ขอบเกรน โลหะที่มักเกิดเป็นคาร์ไบด์ ได้แก่ Cr, Fe, Mo, W

- $M_6C$  เกิดที่อุณหภูมิ 815-980 องศาเซลเซียส จะเกิดได้เมื่อปริมาณของหังสแตน และโมลิบดินัมมากกว่า 6-8%

คาร์ไบด์ของ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลจะมีการกระจายตัวอยู่ตามขอบเกรน โดยหากอนุภาคคาร์ไบด์มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงเป็นอย่างมาก แต่หากคาร์ไบด์มีการเกาะตัวต่อเนื่องเป็นแนวตามขอบเกรน หรืออยู่ในลักษณะแบบฟิล์มจะทำให้เกิดการแตกได้ง่าย ลักษณะของการไบด์จะแสดงให้เห็นได้ดังรูปที่ 2.3



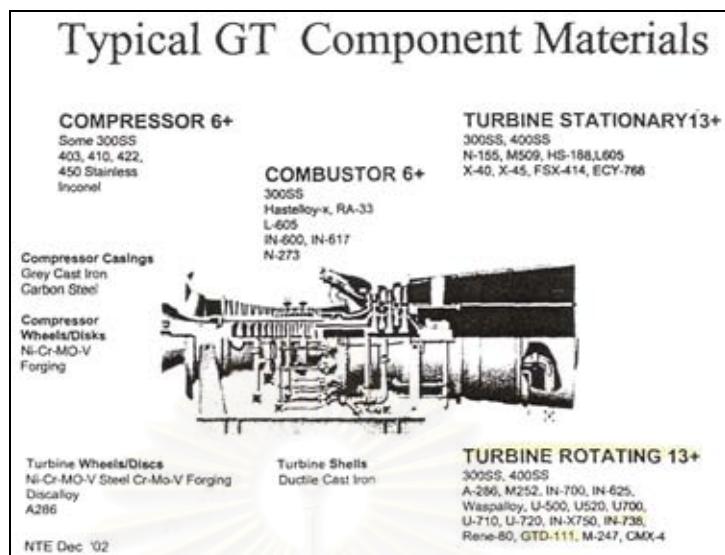
รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะการรีบด้วยโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล [4]

### 2.2.2 คุณสมบัติเชิงกลโดยทั่วไปของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล [3]

โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีหลายด้าน เช่น มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากมีธาตุ Co ที่ช่วยปรับปรุงความสามารถในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงให้ดีขึ้น, มีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากมีการเติม Cr, Al และ Ti ทำให้เกิดเป็น  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  และ  $\text{Ni}_3(\text{Ti}, \text{Al})$  ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน, การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงและเพิ่มความแข็งแรง อีกทั้งยังมีค่าการนำความร้อนที่สูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ทำให้มีการเลือกเอาโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลมาใช้เป็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Turbine Engine) ดังแสดงในรูปที่ 2.4

ตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติเชิงกลโดยทั่วไปของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล [3]

ความหนาแน่นโดยทั่วไป	$7.9-8.5 \text{ g/cm}^3$
Yield strength	800-1200 MPa
Tensile strength	1250-1450 MPa
อุณหภูมิการใช้งานโดยทั่วไป	650 - 1100 องศาเซลเซียส



รูปที่ 2.4 แสดงชนิดของ Nickel base superalloy ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ

Turbine Rotating Part [1]

### 2.3 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 [5]

โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 ถูกพัฒนาขึ้น โดยสถาบันวิจัย Paul D. Merica มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่มีเสถียรภาพในโครงสร้าง ได้มีการนำไปใช้งานต่างๆ โดยเฉพาะการนำไปหล่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักนำโลหะผสมพิเศษชนิดนี้ไปทำการหล่อด้วยวิธีการ Vacuum melted และ Vacuum-investment cast

ทั่วไปแล้วจะสามารถแบ่งโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 ได้เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ส่วนผสมทางเคมีเป็นเกณฑ์ คือ

- แบบคาร์บอนสูง โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลในกลุ่มนี้จะมีปริมาณคาร์บอนประมาณ 0.15-0.20% โดยนำหนักเรียก Inconel ในกลุ่มนี้ว่า IN 738C

- แบบคาร์บอนต่ำ จะมีปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่ประมาณ 0.09-0.13% โดยนำหนักเรียก Inconel ในกลุ่มนี้ว่า IN 738LC

นอกจากนี้ยังได้มีการผสมธาตุอื่นๆ ลงไปในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 เช่น Cr, Al, Ti โดยมีปริมาณส่วนผสมทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 2.2 ธาตุที่ผสมลงไปแต่ละชนิดนั้นจะส่งผลต่อกุณสมบัติแตกต่างกันไป ซึ่งผลของธาตุที่ผสมลงไปต่อกุณสมบัติได้แสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.2 แสดงส่วนผสมทางเคมีของ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 [6]

	Ni	Cr	Co	Ti	Al	W	Mo	Ta	C	Fe	B
IN 738	Bal.	16.0	8.3	3.38	3.4	2.6	1.70	1.7	0.09- 0.2	-	0.01

ตารางที่ 2.3 แสดงผลของชาตุผสมต่างๆ ต่อสมบัติของ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 [5]

ชาตุผสม	ผล
Cr	เกิดฟิล์ม Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน และการกัดกร่อนที่ อุณหภูมิสูง
Co	ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
Ti	เกิด Ni <sub>3</sub> (Ti, Al) เพิ่มความแข็งแรง
Al	เกิด Ni <sub>3</sub> (Ti, Al) เพิ่มความแข็งแรง
Mo	เพิ่มความแข็งแรงด้วยกลไก Solid Solution Strengthening
W	เพิ่มความแข็งแรงด้วยกลไก Solid Solution Strengthening
Ta	เพิ่มความแข็งแรงด้วยกลไก Solid Solution Strengthening
C	เป็นส่วนประกอบของคาร์ไบด์

#### 2.4 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 [6]

โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 มีการพัฒนามาจาก โลหะผสมพิเศษ Rene 80 และ IN 738 LC ซึ่งจากการศึกษาของ Sajjadi ในการเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ ระหว่าง โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 และ ชนิด IN 738 LC ดังต่อไปนี้

- ความต้านทานต่อการคีบของ GTD 111 ดีกว่าของ IN 738 LC อยู่ 20 องศาเซลเซียส
- การเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของ GTD 111 มีสมบัติคล้ายกับของ IN 738 LC
  - ค่า Yield Strength ของ GTD 111 มากกว่า IN 738 LC ในช่วงอุณหภูมิ 25-900 องศาเซลเซียส
  - ค่า Tensile Ductility ของ GTD 111 น้อยกว่า IN 738 LC
  - ค่า Stress Rupture Strength ของ GTD 111 มากกว่า IN 738 LC
  - โครงสร้างของ GTD 111 เหนอะแน่นที่จะใช้ที่อุณหภูมิสูงมากกว่า IN 738 LC

สำหรับโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 จะมีส่วนผสมทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 2.4 ซึ่งธาตุต่างๆ ที่ผสมอยู่ในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 จะส่งผลต่อสมบัติของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 ดังแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.4 แสดงส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 [6]

	Ni	Cr	Co	Ti	Al	W	Mo	Ta	C	Fe	B
GTD 111	Bal.	13.5	9.5	4.75	3.3	3.8	1.53	2.7	0.09	0.23	0.01

ตารางที่ 2.5 แสดงผลของธาตุต่างๆ ต่อสมบัติของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111[5]

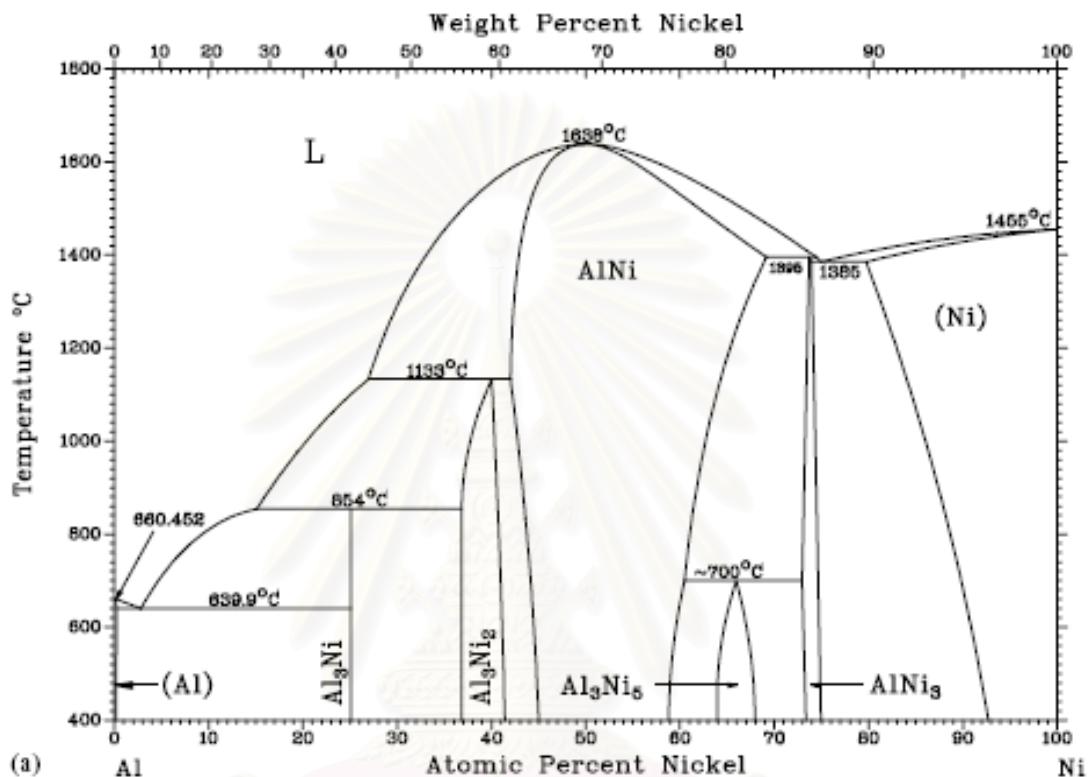
ธาตุ	ผล
Cr	เกิดฟิล์ม $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง, เพิ่มความแข็งแรงด้วยกลไก Solid Solution Strengthening
Co	ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
Ti	เพิ่มความต้านทานการเกิดการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง
Al	เกิดฟิล์ม $\text{Al}_2\text{O}_3$ เพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน หากมีมากเกินจะทำให้ขึ้นรูปได้ยาก
Mo	เพิ่มความแข็งแรงด้วยกลไกการเกิด Solid Solution Strengthening
Fe	เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเนื้อพื้น
B	ช่วยปรับปรุง Rupture Life ได้
C	เป็นส่วนประกอบของการใบด์

จากสมบัติที่กล่าวมาของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด GTD 111 นี้ ทำให้โลหะผสมพิเศษดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้งานทดแทนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738LC มากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการใช้งานโลหะผสมพิเศษทั้งสองชนิดอย่างกว้างขวาง

## 2.5 คุณสมบัติของ NiAl

สำหรับนิกเกิลหากทำการเติมอะลูมิเนียมลงไป จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic compound) หลายชนิด คือ  $\text{Al}_3\text{Ni}$ ,  $\text{Al}_3\text{Ni}_2$ ,  $\text{AlNi}$ ,  $\text{Al}_3\text{Ni}_5$  และ  $\text{AlNi}_3$  ดังแสดงใน

แผนภูมิสมดุลรูปที่ 2.5 ซึ่งสารประกอบเชิงโลหะแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างและส่วนผสมทางเคมีแตกต่างกัน แสดงให้เห็นด้วยตารางที่ 2.6 สารประกอบเชิงโลหะเหล่านี้จะมีสมบัติเด่นแตกต่างกันตามส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้าง



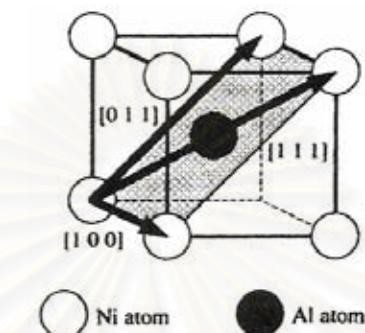
รูปที่ 2.5 แสดงแผนภูมิสมดุลของนิกเกิลและอะลูมิเนียม [7]

ตารางที่ 2.6 แสดงสารประกอบเชิงโลหะชนิดต่างๆ ระหว่างนิกเกิลและอะลูมิเนียม [8]

Phase	Composition, wt% Ni	Pearson symbol	Space group
Al	0 to 0.24	cF4	Fm $\bar{3}$ m
Al <sub>3</sub> Ni	42.0	SP16	Pnma
Al <sub>3</sub> Ni <sub>2</sub>	55.9 to 60.7	hP5	P $\bar{3}$ m1
AlNi	61.0 to 83.0	cP2	Pm $\bar{3}$ m
Al <sub>3</sub> Ni <sub>5</sub>	79.0 to 82.0	...	Cmmm
AlNi <sub>3</sub>	85.0 to 87.0	cP4	Pm $\bar{3}$ m
Ni	89.0 to 100	cF4	Fm $\bar{3}$ m

สารประกอบเชิงโลหะของนิกเกิลและอะลูมิเนียมชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ คือนิกเกิลอะลูมิไนด์ (NiAl) ซึ่งมีสมบัติ ดังต่อไปนี้ [7]

- มีโครงสร้างผลึกเป็น B2 หรือเรียกว่า  $\beta$ -phase ลักษณะ โครงสร้างสามารถแสดงได้ตาม รูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 แสดงโครงสร้างผลึกแบบ B2 ของ NiAl [7]

- มีจุดหลอมเหลวที่สูงมาก โดยในกรณีที่มีสัดส่วนของนิกเกิลต่ออะลูมิเนียมเป็น 1 ต่อ 1 (Stoichiometric) จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงประมาณ 1638 องศาเซลเซียส แต่หากสัดส่วนของนิกเกิล และอะลูมิเนียมไม่เท่ากัน 1 ต่อ 1 (Nonstoichiometric) จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าเล็กน้อย

- มีความหนาแน่นต่ำ โดยในกรณีที่ส่วนผสมเป็น Nonstoichiometric พบว่า NiAl จะมีค่า ความหนาแน่นอยู่ในช่วง  $5.35 \text{ g/cm}^3$  (Al-rich boundary ของเฟส NiAl) ถึง  $6.50 \text{ g/cm}^3$  (Ni-rich boundary) และในกรณีที่ส่วนผสมเป็น Stoichiometric ของ binary NiAl มีความหนาแน่น ประมาณ  $5.85 \text{ g/cm}^3$

- มีคุณสมบัติต้านทานออกซิเดชันและการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง ได้ดี

จากคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้สารประกอบชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการเคลือบผิวโลหะผสม พิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลต่างๆ เพื่อเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการกัด กร่อนที่อุณหภูมิสูง โดยปัจจุบันนี้มีการเคลือบผิวได้หลายวิธี เช่น ใช้ผงโลหะอะลูมิเนียม, ใช้การ เคลือบไอ และอื่นๆ

## 2.6 กระบวนการเคลือบผิว [2]

เนื่องจากโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลมีราคาสูง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ บำรุงรักยามีจำนวนมาก จึงได้มีการคิดค้นกระบวนการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ด้วยวัสดุอื่น อันจะส่งผลให้คุณสมบัติของพื้นผิวของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลดีขึ้น โดยทั่วไป สามารถแบ่งการเคลือบผิวออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

**2.6.1 Overlay coating processes** เป็นกระบวนการที่โลหะพื้นถูกเคลือบด้วยอนุภาคโลหะในปริมาณเล็กน้อย ทำให้เกิดชั้น interdiffusion ขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก Diffusion coating processes ตรงที่อนุภาคที่ใช้ในการเคลือบนั้นไม่ใช่องุ况าคที่มีสมบัติป้องกันพื้นผิวโดยตรง แต่องุ况าคโลหะนี้จะไปจับตัวกับสารในโลหะพื้นทำให้เกิดสารประกอบใหม่บริเวณ interdiffusion เกิดเป็นพิวเคลือบที่เหมาะสม

วิธีที่พบเห็นและนิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Electron Beam-Physical Vapor Deposition (EBPVD), Plasma Spraying

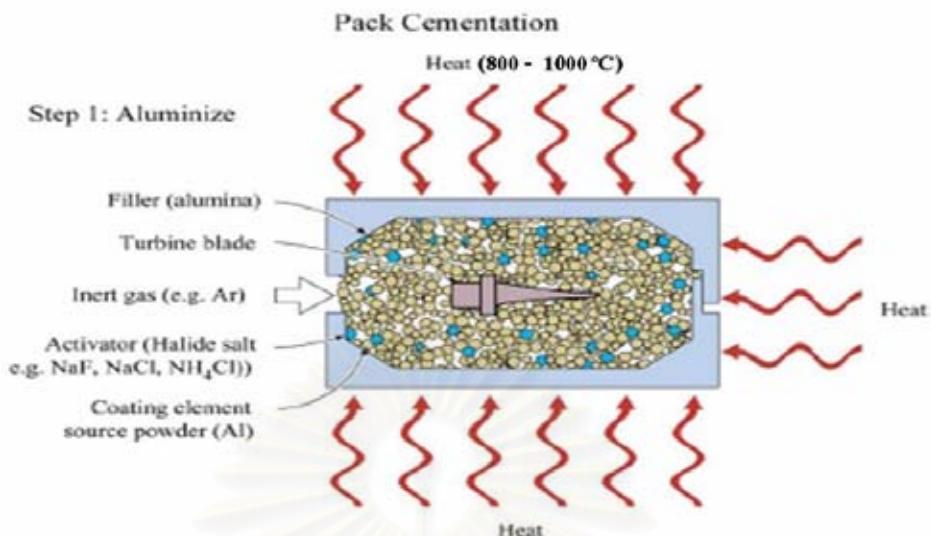
**2.6.2 Diffusion coating processes** เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงของชั้นภายนอกโลหะพื้นอันเนื่องมาจากการรีเวณภายนอกโลหะพื้นมีการสัมผัสและเกิดปฏิกิริยา กับสารเคมีโดยทั่วไปนิยมใช้อะลูมิเนียมแพร์เข้าสู่พื้นเนื้อในผิวเกิดเป็นสารประกอบนิกเกิลอะลูมิไนด์ (Nickel aluminide, NiAl)

กระบวนการที่อะลูมิเนียมแพร์เข้าสู่พื้นผิวนั้นมีหลายวิธี และถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กังหันกําชของเครื่องบิน วิธีที่น่าสนใจและนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ Pack cementation process

Pack Cementation process นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ โลหะพื้นที่จะทำการเคลือบผิว (Substrate) และสารตั้งต้นของปฏิกิริยา (Reactant) ผสมอยู่ในภาชนะเดียวกัน ซึ่งสารตั้งต้นของปฏิกิริยาหรือเรียกอีกอย่างว่า Pack จะประกอบไปด้วยพorphosphide อัลูมิเนียม, Halide เป็น chemical activator และสารที่ไม่เกิดปฏิกิริยา (Inert) ได้แก่ ผงอะลูมินา ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ซึ่งเติมลงไปเพื่อป้องกันพองอะลูมิเนียมเกิดการเผาผนึก

ขั้นตอนการทำการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack Cementation นั้นจะแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน [9]

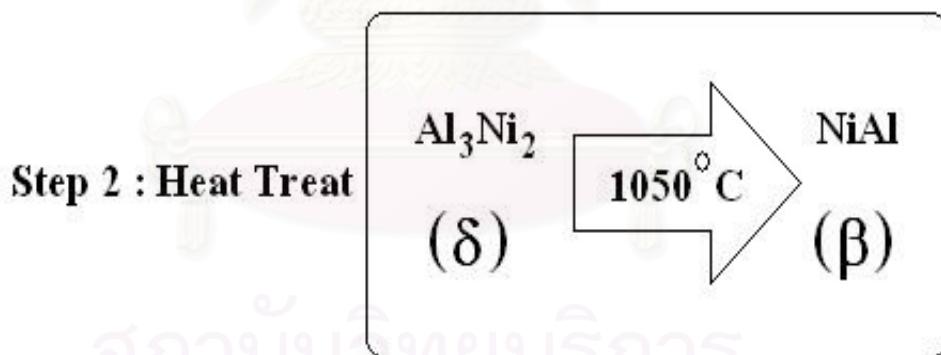
ขั้นที่ 1 เรียก Aluminizing โดยจะนำเอกสารตั้งต้นของปฏิกิริยาผสมอยู่ในภาชนะเดียวกันกับโลหะพื้น จากนั้นทำการเผาที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ แล้วทิ้งให้เย็นภายในเตา ดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 แสดงขั้นตอนการทำ Aluminizing ของกระบวนการเคลือบผิวแบบ

Pack Cementation [9]

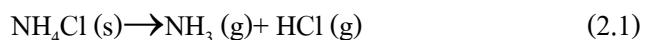
ขั้นที่ 2 เรียก การอบชุบทาความร้อน (Heat Treat) โดยจะนำเอาโลหะพื้นที่ผ่านขั้นตอนการทำอะลูมิไนซิ่ง (Aluminizing) มาทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ ดังรูปที่ 2.8



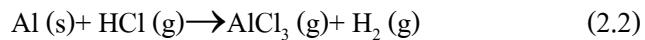
รูปที่ 2.8 แสดงขั้นตอนการทำ Heat Treat ของกระบวนการเคลือบผิวแบบ Pack Cementation [9]

ในกระบวนการทำการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack Cementation ตามขั้นตอนที่ 1 จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี [9] ดังนี้

เมื่อให้ความร้อนแก่โลหะพื้นและสารตั้งต้นปฏิกิริยา จะทำให้พงแอมโมเนียมคลอไรด์ ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) เกิดการสลายตัว ได้แก๊ส  $\text{NH}_3$  และแก๊ส  $\text{HCl}$  ดังสมการ



แก๊ส  $\text{HCl}$  ที่ได้จากสมการที่ (2.1) มาทำปฏิกิริยากับผง Al เกิดปฏิกิริยา คือ



ก้าช  $\text{AlCl}_3$  ที่เกิดขึ้นจะปกคลุมบริเวณผิวของโลหะพื้น แล้วเกิดปฏิกิริยาโดยก้าช  $\text{AlCl}_3$  จะเกิดปฏิกิริยาสลายตัว ให้ Al จากนั้น Al จะแพร่เข้าไปภายในเนื้อของโลหะพื้น ดังปฏิกิริยา

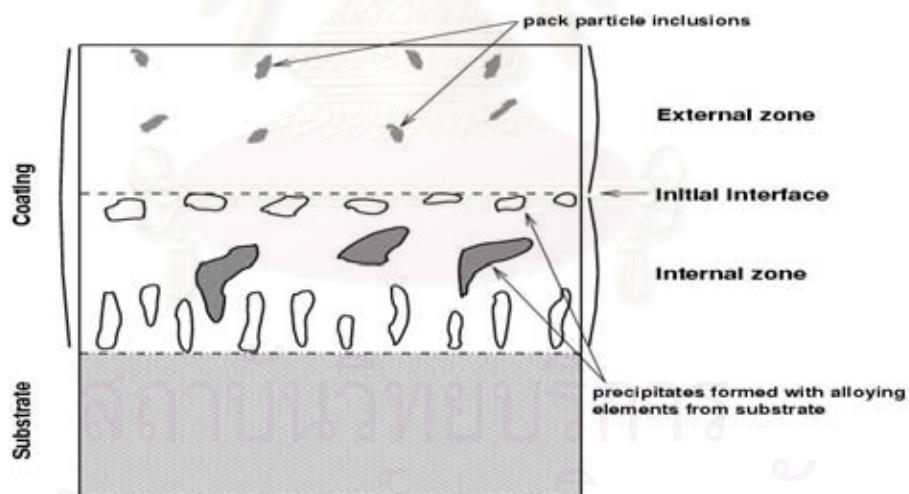


นอกจากนั้น พบว่า  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารตั้งต้นปฏิกิริยา มีหน้าที่ คือ ป้องกันการเผาผนึกของผงอะลูมิเนียม

## 2.7 กลไกของขั้นตอนการทำ Aluminizing [2,10]

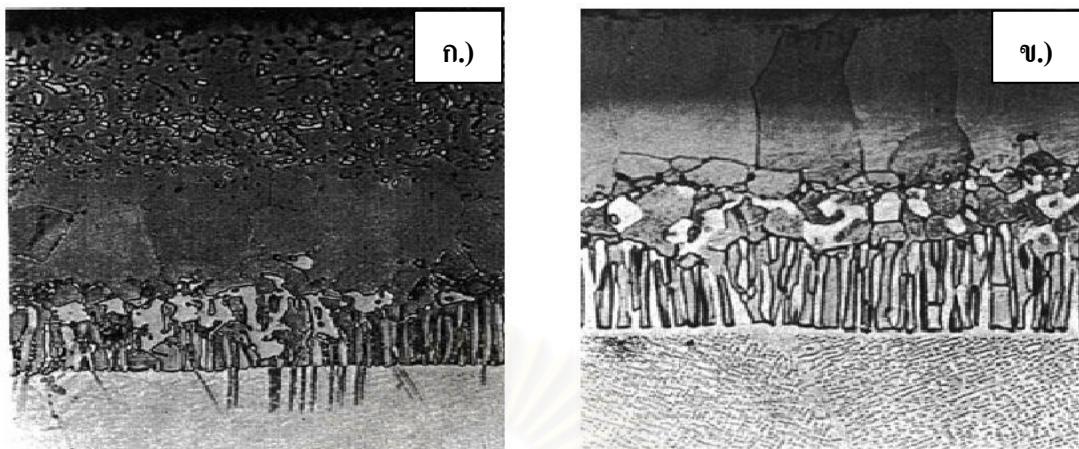
พบว่า การทำ Aluminizing จะเกิดกลไก ได้ 2 กรณี คือ

**2.7.1.Low Aluminium contents** หรือ Low Activity หรือ Outward diffusion จะเกิดการแพร่ของnickel ทำให้เกิด Ni - rich ในชั้นผิว NiAl โดยกระบวนการนี้จะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงประมาณ 1000-1100 องศาเซลเซียส ทำให้พื้นที่ช่วง interdiffusion ถูกจำกัด และ gradient ของ Al ใน  $\beta$ -phase จะต่ำ นอกจากนี้ alloying element ในโลหะพื้นจะมีการแพร่ในผิวเคลือบ แต่จะมีค่าจำกัดขึ้นกับความสามารถในการละลายของตัวเอง ทำให้ได้โครงสร้างดังแสดงในรูป 2.10 ก.)



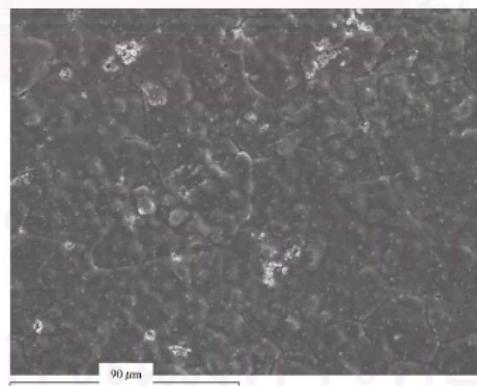
รูปที่ 2.9 แสดงบริเวณที่เกิดขึ้นจากการเคลือบผิวด้วยกระบวนการ Pack Cementation [10]

**2.7.2. High Aluminium contents** หรือ High Activity หรือ inward diffusion จะทำให้เกิดโครงสร้าง  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\beta$ -NiAl ซึ่งกลไกนี้จะเกิดเมื่ออุณหภูมิการทำ Aluminizing ต่ำกว่ากรณีที่ 1 คือประมาณ 700-950 องศาเซลเซียส โดยจะมี gradient ของความเข้มข้นของ Al ในผิวเคลือบสูง เป็นผลให้เกิดการแพร่ขนาดทำ Heat-treatment ที่ 1050-1100 องศาเซลเซียส ได้โครงสร้างเป็นชั้น  $\beta$ -NiAl ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ห.)



รูปที่ 2.10 แสดงโครงสร้างที่เกิดจาก ก.) Inward diffusion และ ข.) outward diffusion [10]

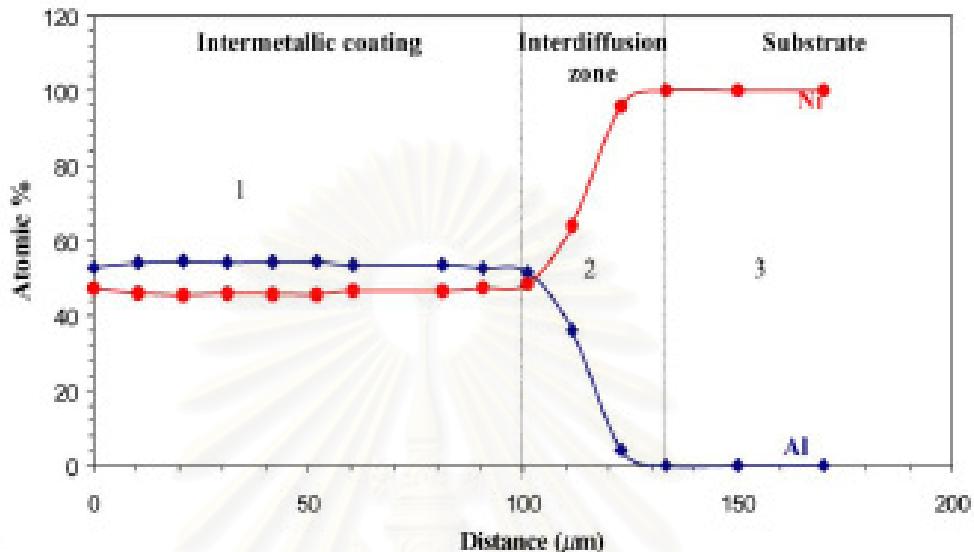
จากการศึกษาของ C.Houngninou [11] ซึ่งได้ทำการเคลือบผิวของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลด้วยสารประกอบเชิงโลหะนิกเกิลออกซิมีนิด (NiAl) ด้วยกระบวนการ Pack Cementation Process ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 และ 5 ชั่วโมงตามลำดับ โดยใช้อัตราส่วนแอมโมเนียมคลอไรด์ต่ออะลูมิเนียมต่ออะลูมินาต่อเป็น 3:15:82 โดยนำหนักภายนอกที่ปรับแต่งแล้วใส่ในไบแคชอาร์กอน (Ar) พบว่า พื้นผิวของชั้นงานภายหลังจากการทำอบชุบ เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบการวัด (SEM) จะมีลักษณะเรียบ ดังรูปที่ 2.11 และเมื่อตรวจชั้นผิวเคลือบจะเห็นว่าชั้นเคลือบจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น (layer) และเกรนมีขนาดเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 2.11 พื้นผิวที่ดูด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบการวัดของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่เวลา 5 ชั่วโมง [11]

จากนั้นเมื่อนำไปตรวจสอบด้วย EDX ได้ว่าชั้นเคลือบจะประกอบไปด้วยนิกเกิล 45% และอะลูมิเนียม 55% ดังแสดงในรูปที่ 2.12 ซึ่งปริมาณนิกเกิลและอะลูมิเนียมคงกล่าวสามารถเกิดเป็นสารประกอบเชิงโลหะได้ 2 ชนิด คือ NiAl และ  $Ni_2Al_3$  แต่จากการตรวจสอบด้วย XRD พบว่าที่ชั้น

เคลือบภายในออกที่มีปริมาณอะลูมิเนียมสูงจะมีโครงสร้าง  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เพียงชนิดเดียว ในส่วนของชั้นเคลือบภายในจะมีโครงสร้างเป็นเป็น  $\text{NiAl}$

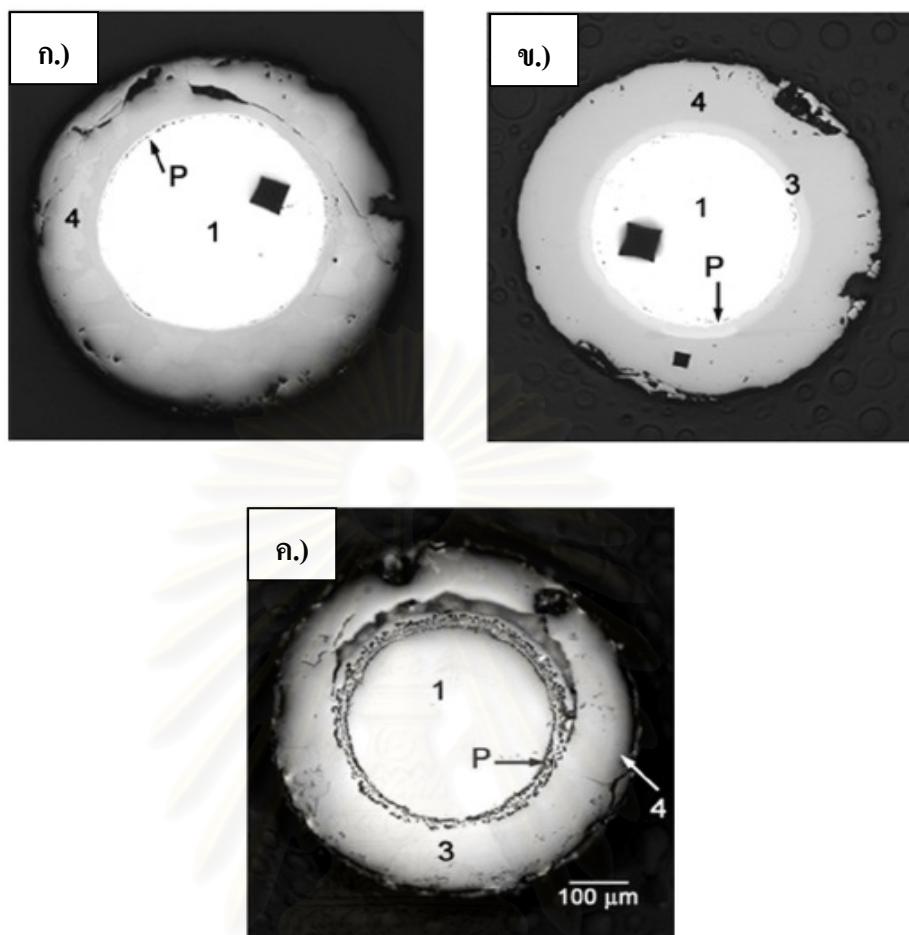


รูปที่ 2.12 แสดงปริมาณของอะลูมิเนียมและnickelเกลิ ที่ต่างๆ ของชั้นเคลือบ [11]

## 2.8 การทำอบเป็นเนื้อเดียว (Heat treat) ภายหลังการทำ Aluminizing

หลังจากการทำอะลูมิไนซิ่ง (Aluminizing) และ ชั้นเคลือบที่ได้จะมีโครงสร้างที่ไม่เป็น  $\text{NiAl}$  ทั้งหมด จึงต้องนำไปทำการอบให้เกิดการแพร่ของ Ni และ Al เนื่องจากกรรมวิธีนี้เกี่ยวข้อง กับการแพร่ของ Ni และ Al ในชั้นเคลือบทาให้ต้องเลือกอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบให้เหมาะสม

จากการศึกษาของ A.M. Hodge [12] โดยศึกษาโครงสร้าง nickel-aluminide ที่เกิดจากการทำ pack cementation process แบบ high activity ด้วย nickel foam ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ด้วยเวลา 4 ชั่วโมง โดยมีอัตราส่วนของ pack ระหว่าง  $\text{NH}_4\text{Cl}:\text{Al}:\text{Al}_2\text{O}_3$  เป็น 3:15:82 โดยนำหนักแล้วทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 8 และ 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่สม่ำเสมอ(Homogenized structure) พนว่าโครงสร้าง nickel-aluminide ที่ผ่านการทำ pack cementation หากไม่ได้อบเป็นเนื้อเดียวจะมีโครงสร้าง 2 ชนิด คือ  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ซึ่งอยู่บริเวณผิวนอก และชั้นด้านในเป็น Ni (ดังรูปที่ 2.13 ก.) เมื่อทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่ 8 ชั่วโมง พนว่าจะเกิดชั้น  $\text{NiAl}$  อยู่ระหว่างชั้น  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ Ni โดยชั้นโครงสร้าง  $\text{NiAl}$  จะหนาเพิ่มขึ้นเมื่อทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่เวลา 24 ชั่วโมง (ดังรูปที่ 2.13 ข.) และ 2.13 ค.) ตามลำดับ

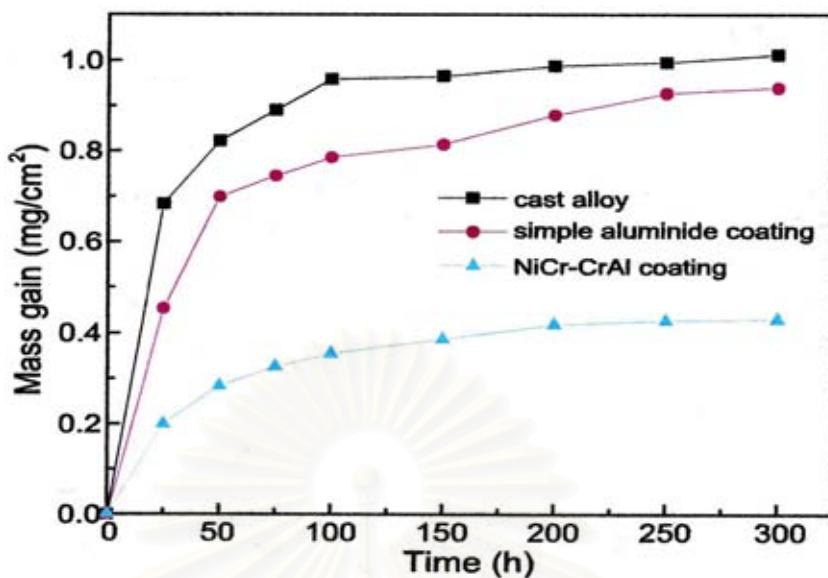


รูปที่ 2.13 แสดงโครงสร้างของ Nickel foam ที่ผ่านการอบที่เวลา ก.) 0 ชั่วโมง, ข.) 8 ชั่วโมง และ ค.) 24 ชั่วโมง [12]

## 2.9 ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน หลังการทำ Pack Cementation

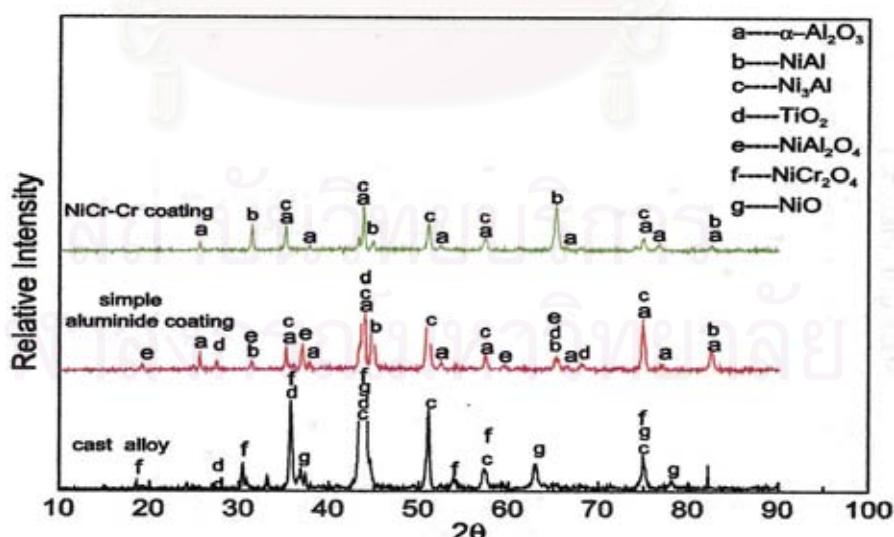
จากการศึกษาของ Xin Ren [13] โดยศึกษาการเคลือบอะลูมิเนียมที่ผิวของโลหะผสมพิเศษ เนื้อพื้นนิกเกิล พบร่วมกับอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ผ่านการเคลือบนั้นจะมีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่ดี ดังรูปที่ 2.14

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.14 แสดงการเกิดออกซิเดชันของ cast alloy และ alloy ที่ผ่านการเคลือบพิวที่อุณหภูมิ  $1000^{\circ}\text{C}$  [13]

จากนั้นหากนำไปตรวจสอบด้วย XRD จะได้ว่า cast alloy ที่ผ่านการทำออกซิเดชัน จะมีออกไซด์เกิดขึ้น และมีปริมาณออกไซด์มากกว่า alloy ที่ผ่านการเคลือบพิว ดังแสดงในรูปที่ 2.15 ซึ่งจากการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า cast alloy เมื่อทำการเคลือบอะลูมิเนียมที่พิวจะสามารถช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้



รูปที่ 2.15 แสดงผล XRD ของ cast alloy และ alloy ที่ผ่านการเคลือบพิวที่อุณหภูมิ  $1000^{\circ}\text{C}$

## บทที่ 3

### ขั้นตอนและวิธีดำเนินการทดลอง

#### 3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

- 3.1.1 ผงอะลูมิเนียม (Al)
- 3.1.2 ผงอะลูมินา ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )
- 3.1.3 ผงแอมโมเนียมคลอไรด์ ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ )
- 3.1.4 Resin
- 3.1.5 Acetone
- 3.1.6 Alcohol
- 3.1.7 Argon Gas
- 3.1.8 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชั้นดิค IN 738
- 3.1.9 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชั้นดิค GTD 111
- 3.1.10 กระดาษทรายเบอร์ 80, 220, 400, 600, 800, 1200, 2500, 4000

#### 3.2 เครื่องมือการทดลอง

- 3.2.1 เครื่องตัด Discotom
- 3.2.2 เครื่องขัด
- 3.2.3 เครื่องชั่ง Digital
- 3.2.4 ถ้วยอะลูมินา
- 3.2.5 เตาท่อ
- 3.2.6 กล้องจุลทรรศน์แสง (Optical Microscope OM)
- 3.2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องความ (Scanning Electron Microscope SEM)
- 3.2.8 เครื่อง X-ray diffractometer (XRD)
- 3.2.9 เครื่อง Grazing Incidence Angle X-Ray Diffraction (GIXD)

#### 3.3 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน

- 3.3.1 ตัดชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชั้นดิค IN 738 และ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชั้นดิค GTD 111
- 3.3.2 ขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80, 220, 400, 600, 800, 1200, 2500, 4000 ตามลำดับ

3.3.3 ล้างชิ้นงานด้วยน้ำเปล่า และแอลกอฮอล์ ตามลำดับ

3.3.4 เปาชิ้นงานให้แห้ง แล้วนำไปเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดและไม่มีความชื้น

#### 3.4 ขั้นตอนการเคลือบผิว

3.4.1 ผสมผงแอมโมเนียมคลอไรด์, ผงอะลูมิเนียม และผงอะลูมินา ด้วยอัตราส่วน

$\text{NH}_4\text{Cl} : \text{Al} : \text{Al}_2\text{O}_3$  เป็น 5 : 15 : 80 โดยน้ำหนัก เป็นปริมาณ 20 กรัม

3.4.2 นำชิ้นงานที่เตรียมไว้มาทำการล้างด้วย Acetone เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว

3.4.3 เทพงที่ได้จาก 3.4.1 ลงไปในถ้วยอะลูมินาประมาณ 1 ใน 3 ถ้วย อัดผงให้แน่น

3.4.4 วางชิ้นงาน โดยหันด้านที่ต้องการเคลือบผิวคว่ำลงบนผงที่อัดแน่น

3.4.5 เทพงผสมที่เหลือลงในถ้วย แล้วอัดผงอะลูมินาให้แน่น เพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่เหลือ

ค้างในถ้วยอะลูมินา

3.4.7 ปิดฝาอะลูมินาแล้วใช้ลวดสแตนเลสพันรอบถ้วย ดังรูปที่ 3.1 เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซที่ได้จากปฏิกิริยาดันฝาถ้วยอะลูมินาเปิดออก



รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะการพันลวดสแตนเลสพันรอบถ้วยอะลูมินา

3.4.8 นำไปเผาด้วยเตาห่อ ด้วยอุณหภูมิและเวลา ดังตาราง 3.1 โดยใช้ Heating rate 30 องศาเซลเซียส ต่อ 1 นาที และควบคุมบรรยายการด้วยก๊าซอะร์กอน

3.4.9 ทิ้งชิ้นงานให้เย็นภายในเตา นำชิ้นงานไปวิเคราะห์

3.4.10 เลือกชิ้นงานที่มีความหนาชั้นเคลือบทึบมากกับการใช้งาน แล้วนำไปทำการอบเป็นเนื้อเดียวด้วยอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ ดังตารางที่ 3.2 จากนั้นนำชิ้นงานไปวิเคราะห์

ตารางที่ 3.1 แสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผาด้วยเตาท่อ

Condition	Temperature (°C)	Time (Hours)
1	800	1
2	800	2.25
3	800	4
4	800	6.25
5	900	1
6	900	2.25
7	900	4
8	900	6.25
9	1000	1
10	1000	2.25
11	1000	4
12	1000	6.25

ตารางที่ 3.2 แสดงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบเป็นเนื้อเดียว

Condition	Temperature (°C)	Time (Hours)
1	1000	6
2	1000	10
3	1000	14
4	1000	20

### 3.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ชิ้นงาน

3.5.1 วิเคราะห์ผิวชิ้นงานด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD), GIXD

3.5.2 นำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวมาขัดผิวด้านข้างด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80, 220, 400, 600, 800, 1200, 2500, 4000 ตามลำดับ

3.5.3 นำชิ้นงานมาขัดผิวด้วยผงอะลูมินาขนาด  $0.3 \mu\text{m}$

3.5.4 ถ่ายรูปและวัดความหนาชั้นเคลือบด้วยโปรแกรม AxioVision 3.0

3.5.5 นำชิ้นงานตัวอย่างมาตรวจสอบชั้นเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กtronแบบแสง (Optical Microscope)

3.5.6 นำชิ้นงานตัวอย่างมาตรวจสอบชิ้นเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง  
ภาพ (scanning electron microscope SEM)

3.5.7 วิเคราะห์กลไกและอัตราการโตขึ้นของชิ้นเคลือบ

### 3.6 ขั้นตอนการทดสอบการกัดกร่อนแบบออกแบบชิเดชัน

3.6.1 นำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวมาทำการวัดหาปริมาณฟื้นที่ทั้งหมดด้วยโปรแกรม  
Motic Images Plus 2.0 พร้อมทั้งชั่งน้ำหนักชิ้นงาน และจดบันทึกไว้

3.6.2 นำไปเป็นデータเพื่อทำการทดสอบการกัดกร่อนแบบออกแบบชิเดชัน

3.6.3 จดบันทึกน้ำหนักของชิ้นงานที่เปลี่ยนแปลงไป

3.6.4 เปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชัน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

#### 4.1 ผลการวิเคราะห์รูปร่างและลักษณะพื้นผิวของชิ้นเคลือบก่อนทำการอบเป็นเนื้อเดียว

##### 4.1.1 ผลของอุณหภูมิต่อรูปร่างและลักษณะพื้นผิวชิ้นเคลือบ

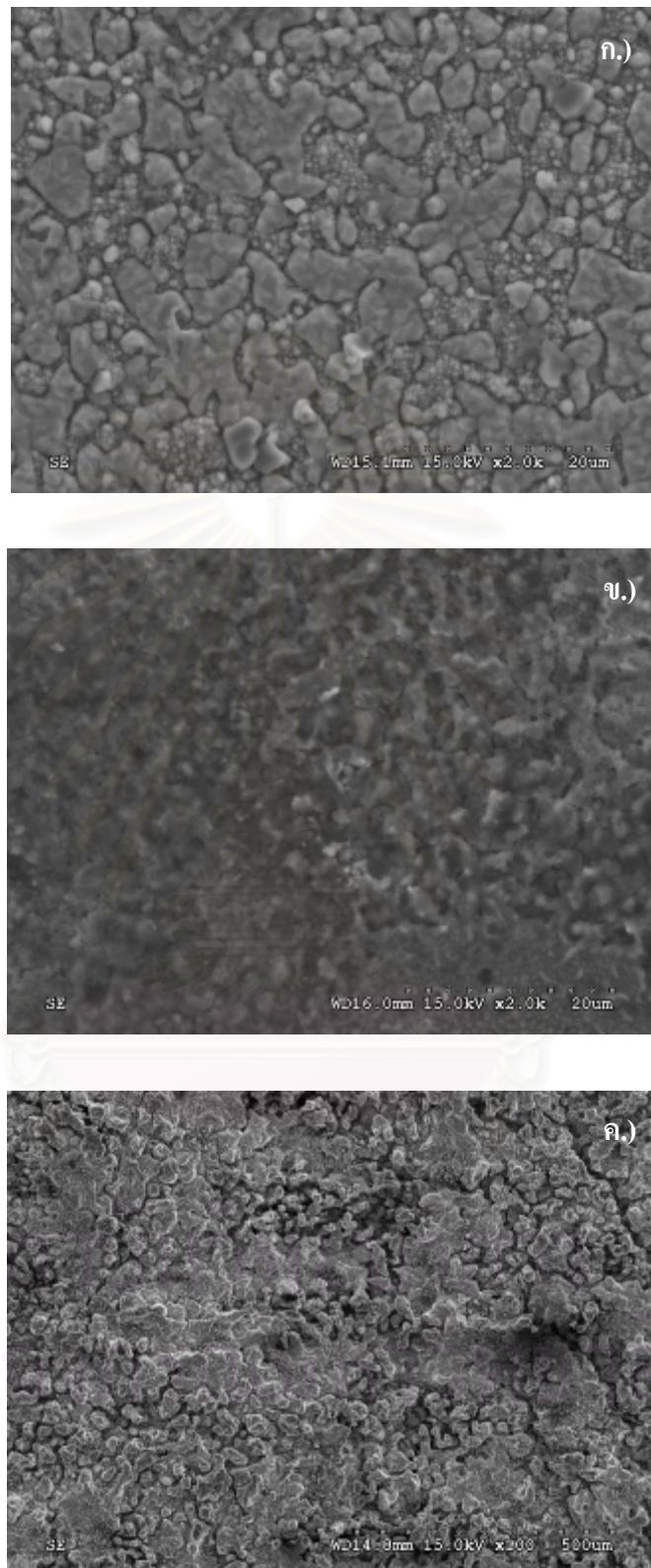
จากการทำการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่อุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ดังรูปที่ 4.1 ก.) และ 4.1 ข.) แต่เมื่อตรวจสอบผิวหน้าของชิ้นงานด้วยกล้อง SEM พบว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส มีลักษณะผิวหน้าที่คล้ายกันคือผิวหยาบขึ้น ดังรูปที่ 4.2 ก.) และ 4.2 ข.)



รูปที่ 4.1 ภาพถ่ายชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิงบัน IN 738 ที่ ก.) 800 ข.) 900 และ ค.) 1000°C  
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

แต่เมื่อตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส พบว่า ชิ้นงานมีชิ้นเคลือบที่หนามากจนทำให้ขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ดังรูปที่ 4.1 ค.) และชิ้นเคลือบที่เกิดขึ้นมีการแตกและหลุดร่อนได้ง่าย เมื่อทำการตรวจสอบผิวหน้าด้วยกล้อง SEM จะพบว่าผิวหน้าจะมีลักษณะที่หยาบ และ มีรูพรุนเป็นจำนวนมาก

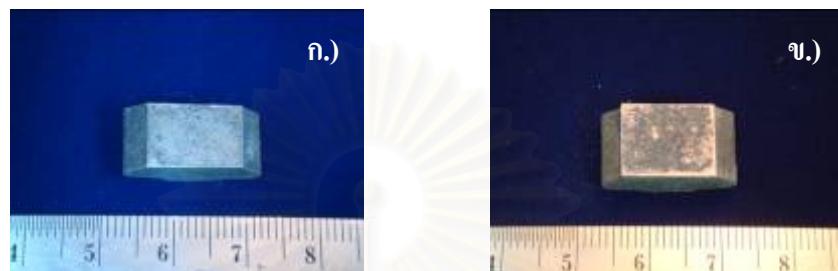
เพราจะน้ำนการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะทำให้ความหนาชิ้นเคลือบเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ชิ้นเคลือบแตกและหลุดร่อนได้ง่าย ซึ่งจากการตรวจสอบข้างต้นจึงได้ทำการศึกษาชิ้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่อุณหภูมิเดียวคือ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ



รูปที่ 4.2 ภาพถ่ายชิ้นงานที่ผ่านการทำอัลูมิในชิงบัน IN 738 ที่ ก.)800 ข.)900 และ ค.)1000°C เมื่อเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยกล้อง SEM

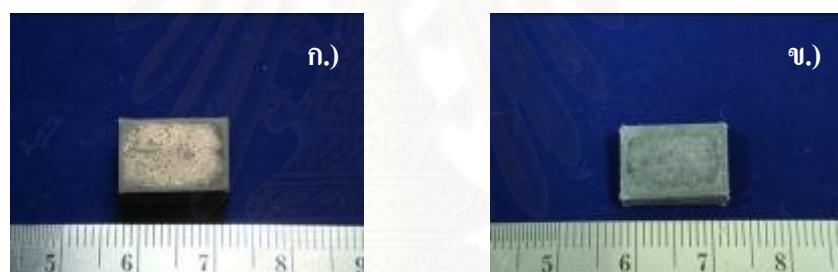
#### 4.1.2 ผลของเวลาต่อรูปร่างและลักษณะพื้นผิวชิ้นเคลือบ

พิจารณาโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ผลที่ได้มีลักษณะคล้ายกัน คือ ขนาดของชิ้นงานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ ผิวหน้ามีลักษณะหยาบ ตั้งตัวอย่างในรูปที่ 4.3 ก.) และ 4.3 ข.)



รูปที่ 4.3 ภาพถ่ายชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบัน IN 738 ที่ 900 °C เป็นเวลา ก.) 1

และ ข.) 6.25 ชั่วโมง



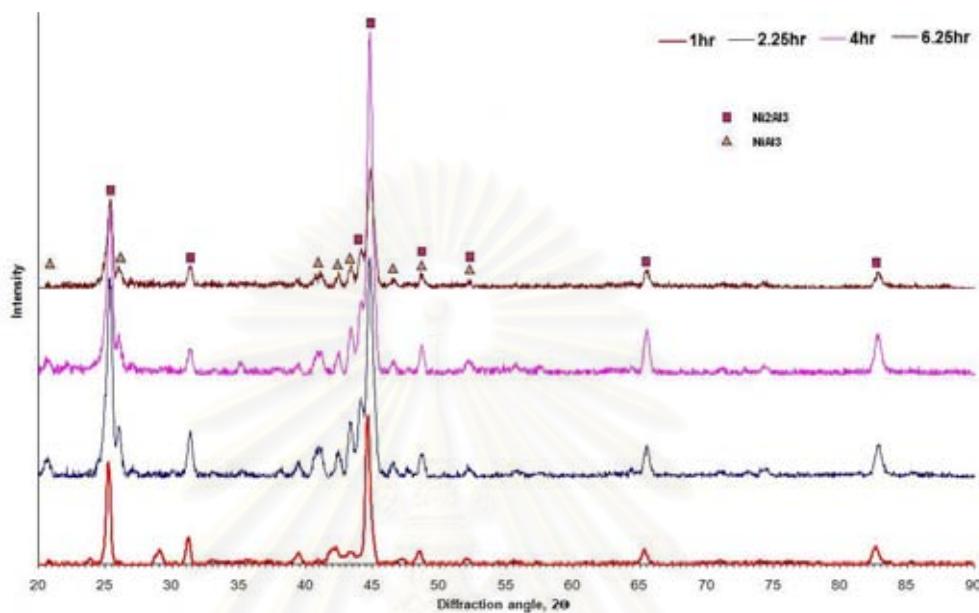
รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายชิ้นงานผ่านการทำอุณหภูมิในชิงบัน GTD 111 ที่ 900 °C เป็นเวลา ก.) 1

และ ข.) 6.25 ชั่วโมง

ในส่วนของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง พิจารณา.rูปที่ 4.4 ก.) และ 4.4 ข.) พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงาน และผิวหน้ามีลักษณะหยาบ เช่นเดียวกับโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ดังนั้นการเพิ่มเวลาในการเคลือบผิวจะไม่ส่งผลต่องานและลักษณะพิเศษของชิ้นงานหลังจากผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธีอุณหภูมิในชิงแบบผงเมื่อใช้อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสและต่ำกว่า

## 4.2 ผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพโดย XRD ของชั้นเคลือบก่อนทำการอบเป็นเนื้อเดียว

### 4.2.1 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738

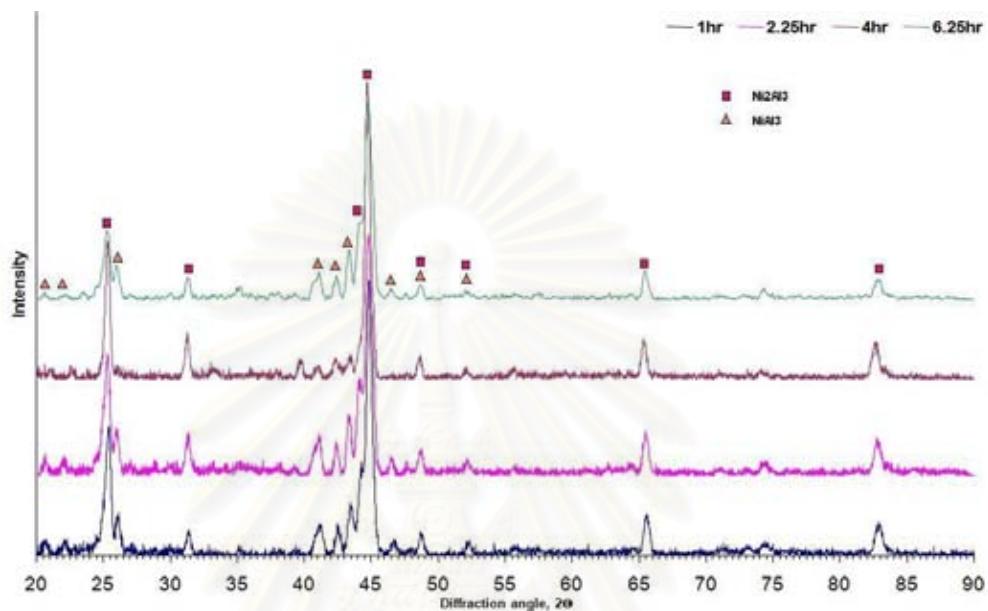


รูปที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิ้นบัน IN 738 ที่  $800^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD

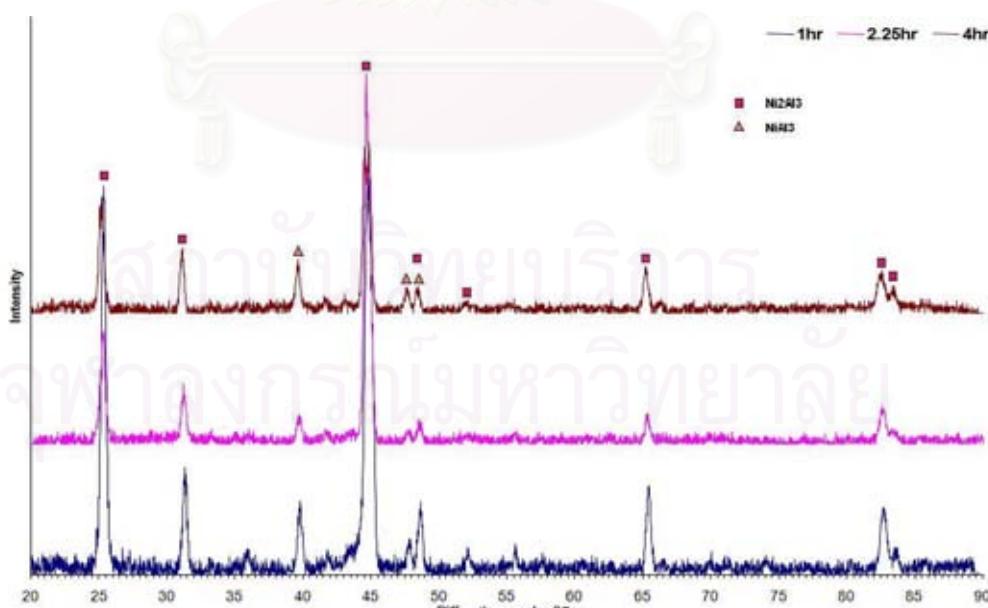
จากรูปที่ 4.5 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลด้วย XRD แบบ GIXD ที่มุ่ง 5 องศา เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง พบว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะเกิดพีกของเฟส 2 เฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  (JCPDS No. 03-1052 และ 02-0416) โดยพีกที่มีความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดเป็นพีกของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  จากนั้นเมื่อเพิ่มเวลาของการเคลือบผิวจะเห็นว่าพีกที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่เหมือนกัน และมีพีกที่มี ความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดเป็นพีกของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เช่นเดียวกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าเฟสหลักที่เกิดขึ้น บริเวณผิวชั้นเคลือบเมื่อทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ที่เวลาต่างๆ เป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$

และเมื่อทำการตรวจสอบชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่าน การเคลือบผิวที่ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ด้วย XRD แบบ GIXD ที่ มุ่ง 5 องศา (รูปที่ 4.6) พบว่าพีกที่เกิดขึ้นของชิ้นงานทั้ง 4 เวลา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพีกของ ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 800 องศาเซลเซียส โดยจะเกิดพีกของเฟส 2 เฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  (JCPDS No. 03-1052 และ 02-0416) ซึ่งพีกของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  จะมีความเข้มสัมพัทธ์สูงที่สุด นั่นแสดงให้เห็นว่าเฟสหลักที่เกิดขึ้นบริเวณผิวชั้นเคลือบเมื่อทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900

องค์เซลเซียส ที่เวลาต่างๆ เป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เช่นเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาผลการตรวจสอบขั้นเคลือบของทั้งสองอุณหภูมิ จะพบว่าแม้ว่าใน การเคลือบผิวเพิ่มขึ้น ลักษณะของพีกที่ได้ก็จะไม่แตกต่างกัน โดยเฟสที่เกิดขึ้นจะมี  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เป็นเฟสหลักและมี  $\text{NiAl}_3$  เป็นเฟสรอง

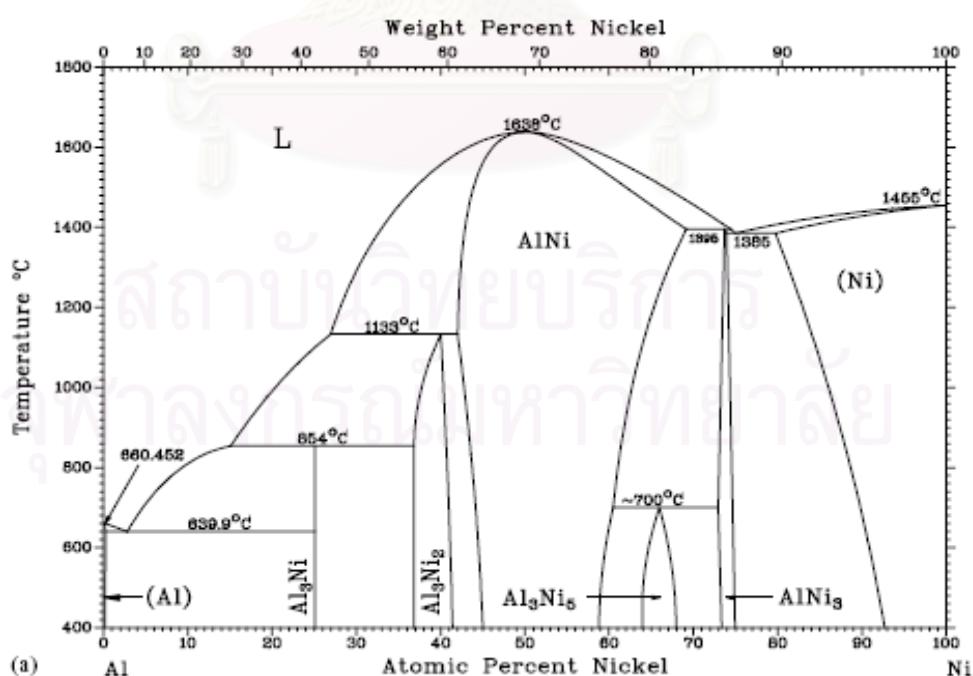


รูปที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบขั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิงบัน IN 738  
ที่  $900^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD



รูปที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบขั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิงบัน IN 738  
ที่  $1000^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD

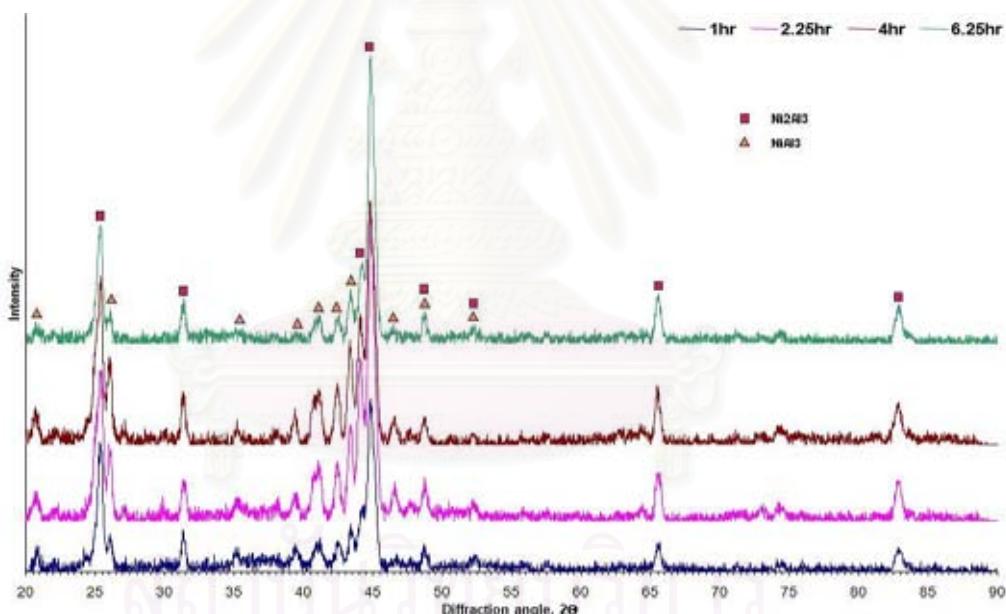
ในส่วนของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชุนิค IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวที่ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง เมื่อนำมาทำการตรวจสอบด้วย XRD แบบ GIXD ที่อุณหภูมิ 5 องศา จะเกิดพีคของเฟส 2 ชนิด คือเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และเฟส  $\text{NiAl}_3$  โดยพีคที่มีความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดจะเป็นพีคของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เช่นกัน (รูปที่ 4.7) แต่เมื่อพิจารณาถักยณะของพีคที่เกิดขึ้นโดยเบริญเทียน กับพีคของชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 800 และ 900 องศาเซลเซียส พบว่า พีคของเฟส  $\text{NiAl}_3$  บางพีคหายไป รวมทั้งค่าความเข้มสัมพัทธ์ของพีคของเฟส  $\text{NiAl}_3$  ลดลง แสดงให้เห็นว่าเฟสหลักที่เกิดขึ้นในชั้นเคลือบหลังจากผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธีอะลูมิไนซิงแบบผงที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส คือ  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และมีปริมาณของเฟส  $\text{NiAl}_3$  ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากพิจารณาแผนภูมิสมดุลของนิกเกิลและอะลูมิเนียมในรูปที่ 4.8 จะเห็นว่าเฟส  $\text{NiAl}_3$  จะไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า 854 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่อทำการเคลือบผิวชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ทำให้มีเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เป็นหลัก และพบเฟส  $\text{NiAl}_3$  เล็กน้อย ดังจะเห็นได้จากความเข้มสัมพัทธ์ของเฟส  $\text{NiAl}_3$  มีค่าลดลงมากเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 800 และ 900 องศาเซลเซียส จึงกล่าวได้ว่าสารประกอบ  $\text{NiAl}_3$  จึงมีปริมาณลดลงเมื่อใช้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 854 องศาเซลเซียสจึงไม่สามารถเกิดเฟส  $\text{NiAl}_3$  ได้อย่างไรก็ตามเฟส  $\text{NiAl}_3$  ที่พบอาจเกิดขึ้นระหว่างการเย็บตัวของชิ้นงานหลังจากการเคลือบชิ้งเย็บตัวลงอย่างช้าๆภายในเตา จึงทำให้ยังคงพบสารประกอบ  $\text{NiAl}_3$  ได้ในชิ้นงานที่ผ่านการทำอะลูมิไนซิงแบบผงที่อุณหภูมิสูงกว่า 854 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.8 แผนภูมิสมดุลของนิกเกิลและอะลูมิเนียม

#### 4.2.2 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด GTD 111

จากการตรวจสอบรูป่างและลักษณะพื้นผิวของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวที่ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ พบว่า ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะชั้นเคลือบที่หนา มีการแตกและหลุดร่อนได้ง่าย ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด GTD 111 ที่อุณหภูมิเดียว คือ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ จากนั้นเมื่อนำมาตรวจสอบชั้นเคลือบด้วย XRD แบบ GIXD ที่มุม 5 องศา จะเกิดพีกดังรูปที่ 4.9 พีกจะมีลักษณะคล้ายกับพีกของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ที่เวลาต่างๆ โดยจะเกิดพีกของเฟส 2 เฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  (JCPDS No. 03-1052 และ 02-0416) และพีกที่มีค่าความเข้มสัมพัทธ์สูงที่สุดเป็นพีกของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  นั่นคือ เฟสหลักที่เกิดขึ้นบริเวณผิวชั้นเคลือบเมื่อทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ที่เวลาต่างๆ เป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$



รูปที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอุ่นในชิงบัน GTD 111 ที่ 900°C เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD

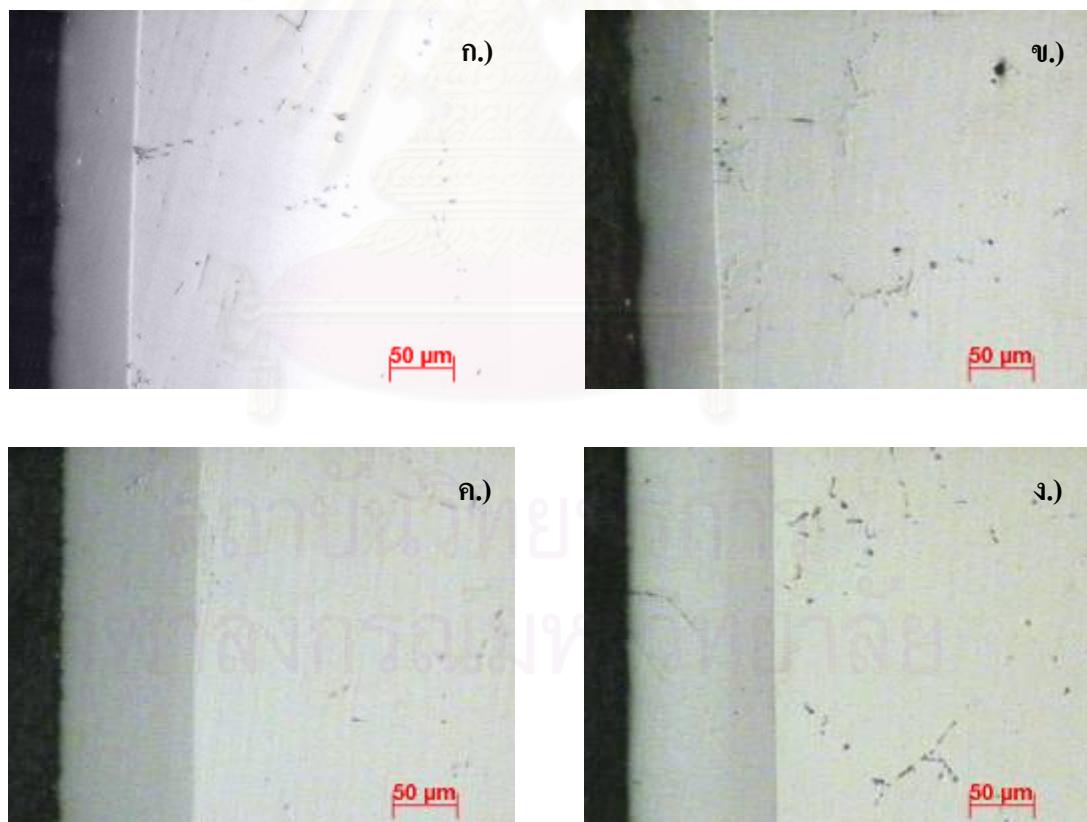
สาเหตุที่ลักษณะพีกที่เกิดขึ้นของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด GTD 111 มีลักษณะคล้ายกับพีกของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 คือ เกิดสารประกอบเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เป็นหลักและพบ  $\text{NiAl}_3$  เช่นเดียวกับโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 เพราะ โลหะผสมพิเศษทั้งสองชนิดมีส่วนผสมหลักคือ นิกเกิล ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจึงเกิดเฟสนิกเกิลอะกุมิในตัวเป็นหลักเช่นเดียวกัน และเกิดเฟส เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เป็นหลัก เนื่องจากเฟส  $\text{NiAl}_3$  นั้นไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูง

กว่า 854 องศาเซลเซียส แต่อาจเกิดขึ้นเฟส  $\text{NiAl}_3$  ขึ้นระหว่างการเย็นด้วยเดียวกับที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.2.1 ส่วนสารประกอบอื่นที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะไม่แตกต่างจากโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 เนื่องจากมีชาตุพัฒนาทางเคมีที่คล้ายกันและมีปริมาณไกล์เดียงกัน จึงทำให้มีการทำเคลือบผิวที่อุณหภูมิเดียวกัน พิคที่เกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนกัน

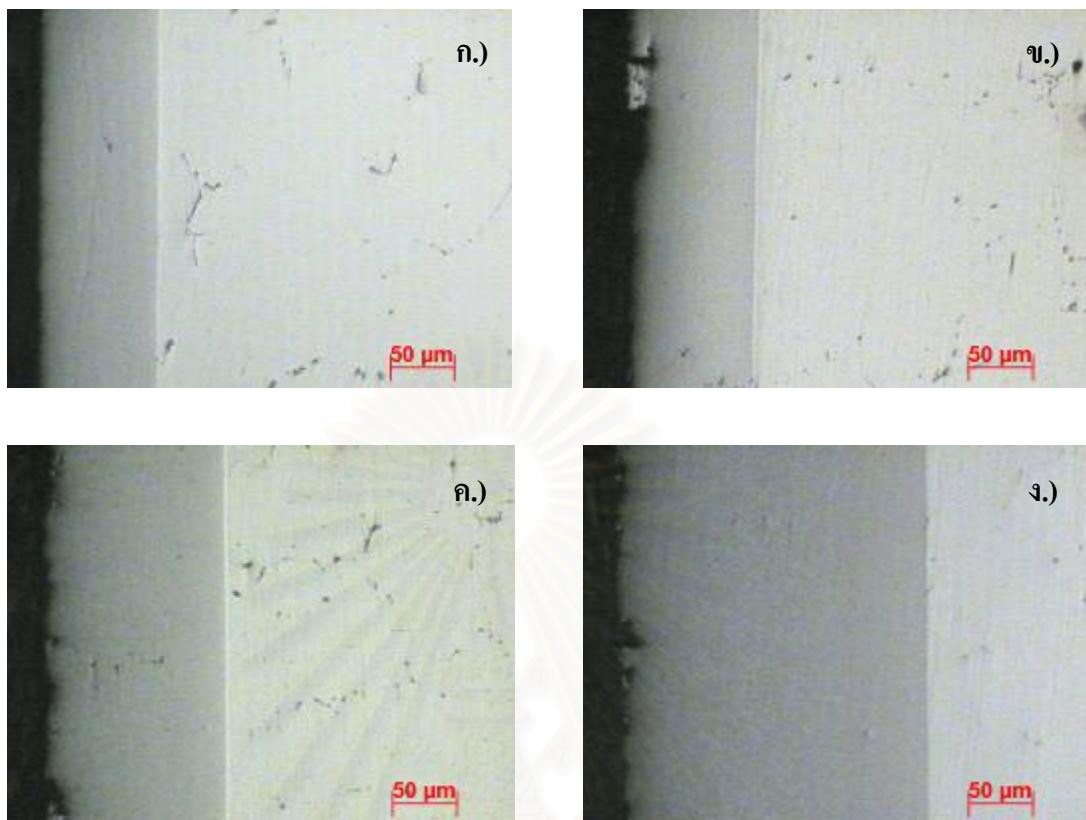
#### 4.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภาคตัดขวางของชั้นเคลือบก่อนทำการอบเป็นเนื้อเดียว

##### 4.3.1 โครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738

เมื่อนำโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง มาตัดขวาง จากนั้นทำการตรวจสอบชั้นเคลือบด้วยกล้อง Optical Microscope จะเห็นว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 800 องศาเซลเซียส ด้วยเวลาต่างๆ ลักษณะชั้นเคลือบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ชั้นเคลือบด้านนอกจะมีสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนขนาดเล็กสลับกัน และชั้นเคลือบด้านในจะมีสีเทาเข้ม ดังรูปที่ 4.10



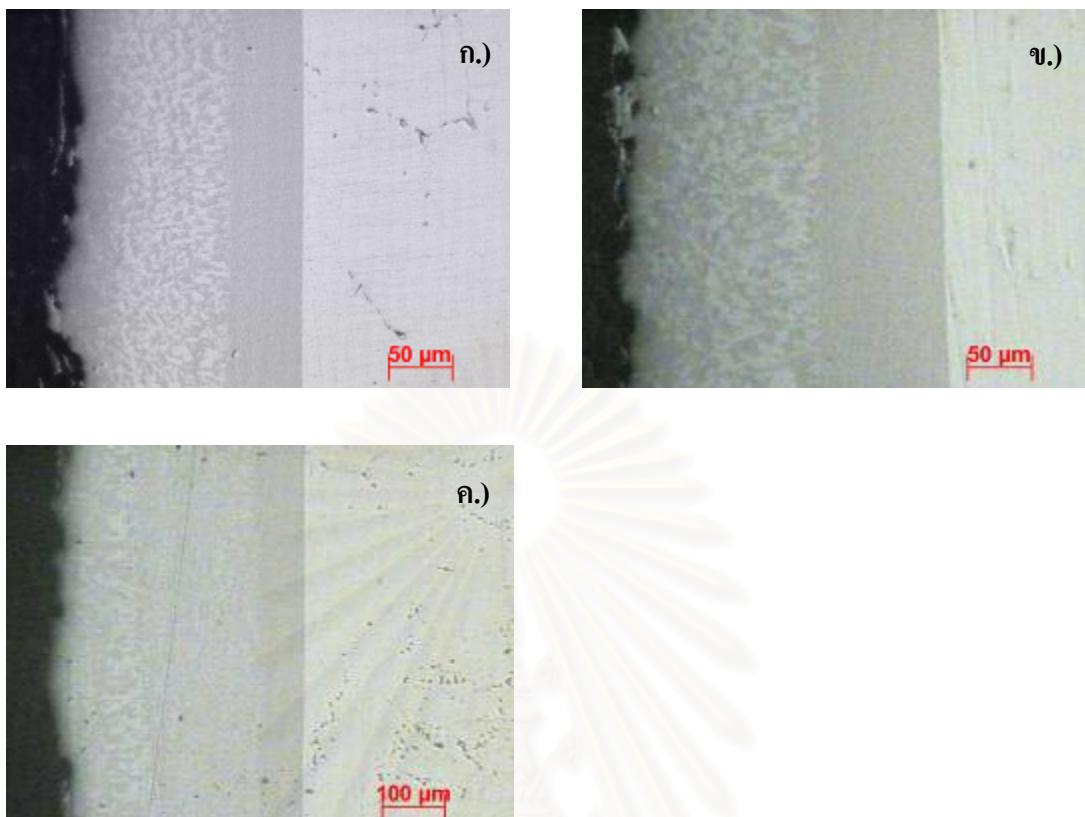
รูปที่ 4.10 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $800^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา ก.) 1 ชม บ.) 2.25 ชม ค.) 4 และ ง.) 6.25 ชั่วโมง



รูปที่ 4.11 ภาพถ่ายโดยกล้องจุลทรรศน์ทางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา ก.) 1 ช.) 2.25 ค.) 4 และ ง.) 6.25 ชั่วโมง

ในส่วนของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง เมื่อนำมาตัดขวางแล้วตรวจด้วยกล้อง Optical Microscope จะเห็นว่า ชั้นเคลือบของชิ้นงานทั้ง 4 เวลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน เช่นเดียวกับชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส คือบริเวณชั้นเคลือบด้านนอกจะมีสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนขนาดเล็กสลับกัน ส่วนชั้นเคลือบด้านในจะมีสีเทาเข้ม ดังรูปที่ 4.11

ในรูปที่ 4.12 โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง เมื่อนำมาตัดขวางแล้วทำการตรวจสอบพบว่า ชั้นเคลือบที่ได้จะเปราะและหลุดร่อนเป็นแผ่น เมื่อตรวจสอบด้วยกล้อง Optical Microscope ลักษณะชั้นเคลือบของชิ้นงานทั้ง 3 เวลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกับชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 800 และ 900 องศาเซลเซียส คือ ลักษณะชั้นเคลือบจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ บริเวณผิวนอกจะมีสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนสลับกัน โดยส่วนสีเทาอ่อนจะมีปริมาณมากขึ้นและเห็นได้ชัดเจนกว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 800 และ 900 องศาเซลเซียส ในส่วนของบริเวณชั้นเคลือบด้านในจะมีสีเทาเข้มเช่นเดียวกัน และเมื่อเวลาในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้นบริเวณที่มีสีเทาเข้มสลับสีเทาอ่อนจะเพิ่มขึ้น

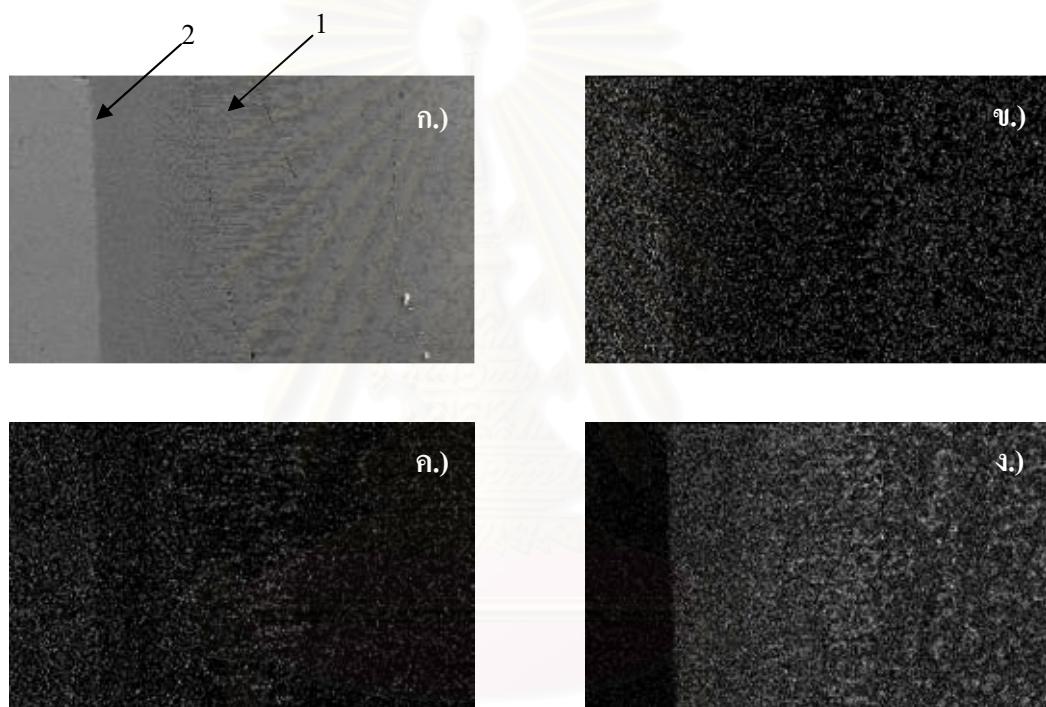


รูปที่ 4.12 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $1000^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา ก.) 1 ข.) 2.25 และ ค.) 4 ชั่วโมง

จากผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคดัดขาว พบว่า เวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว จะไม่มีผลต่อลักษณะชั้นเคลือบมากนัก กล่าวคือ ชั้นเคลือบประกอบด้วยส่องเฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  โดยการเพิ่มเวลาขึ้นในแต่ละอุณหภูมิยังคงได้เฟสที่พบในโครงสร้างจุลภาคไม่แตกต่างกันแต่จะได้ความหนาชั้นเคลือบที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบชั้นเคลือบด้วยวิธี XRD แบบ GIXD ที่พิศของชิ้นงานที่เคลือบผิวในแต่ละอุณหภูมิมีลักษณะเหมือนกัน แม้ว่าในการเคลือบผิวจะแตกต่างกัน

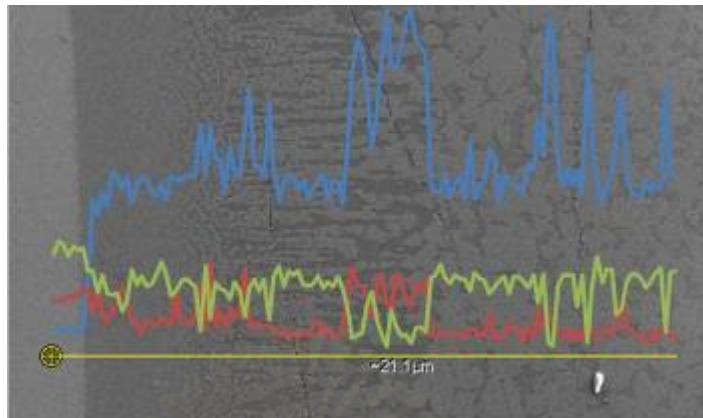
ในขณะที่อุณหภูมิในการเคลือบผิวจะมีผลต่อลักษณะชั้นเคลือบ คือ ที่อุณหภูมิ  $1000$  องศาเซลเซียส ชั้นเคลือบด้านนอกจะมีโครงสร้างสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนที่มีขนาดใหญ่กว่าโครงสร้างจุลภาคที่ได้จากการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ  $800$  และ  $900$  องศาเซลเซียส กล่าวคือ ขนาดเกรนแต่ละเฟส มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ในการทำอัลูมิไนซิงที่สูงขึ้น และ ช่วงการเย็บตัวจากอุณหภูมิอะลูมิไนซิงถึงอุณหภูมิห้องภายในเตา ซึ่งที่อุณหภูมิอะลูมิไนซิงสูงจะนานกว่าที่อุณหภูมิอะลูมิไนซิงต่ำ อาย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบด้วย XRD แบบ GIXD ในรูปที่ 4.5-4.7 แสดงให้เห็นว่าเฟสที่เกิดขึ้นยังคงเป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  ทั้งที่การเคลือบผิวที่อุณหภูมิ  $800$ ,  $900$  และ  $1000$  องศาเซลเซียส จึงได้เลือกชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ  $1000$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  $4$

ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเชิงปริมาณของธาตุต่างๆ ในโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบ เนื่องจากเฟสที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ ทำให้ตรวจสอบได้แม่นยำกว่าชิ้นงานที่ชั้นเคลือบมีเกรนละเอียดของชิ้นงานอะลูมิไนซ์ที่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส โดยได้ทำการตรวจสอบเฟสสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนในโครงสร้างจุลภาคด้วยวิธี EDS และผลแบบ Mapping ในรูปที่ 4.13 จากผลการตรวจสอบพบว่า บริเวณหมายเลข 1 (สีเทาเข้ม) จะมีปริมาณของนิกเกิลน้อยกว่าบริเวณหมายเลข 2 (สีเทาอ่อน) ในขณะที่ปริมาณอะลูมิเนียมและโครงเมียมบริเวณหมายเลข 1 จะมีมากกว่าบริเวณหมายเลข 2



รูปที่ 4.13 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบของชิ้นงานชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $1000^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี Mapping EDS ก.) SEM ข.) นิกเกิล ค.) โครงเมียม และ ง.)อะลูมิเนียม

หลังจากนั้นทำการตรวจสอบด้วยวิธี EDS แบบ Linescan พบว่า ผลที่ได้มีลักษณะเหมือนกัน คือ ปริมาณนิกเกิลจะมีมากที่บริเวณเนื้อพื้น และมีค่าลดลงในบริเวณชั้นเคลือบหมายเลข 2 (สีเทาอ่อน) และหมายเลข 1 (สีเทาเข้ม) ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณของอะลูมิเนียมจะมีจำนวนมากที่สุดในบริเวณที่มีสีเทาเข้ม และจะมีปริมาณลดลงในบริเวณเทาอ่อนและเนื้อพื้นตามลำดับ และปริมาณของโครงเมียมจะมีมากในบริเวณชั้นเคลือบที่มีสีเทาเข้ม (รูปที่ 4.14)



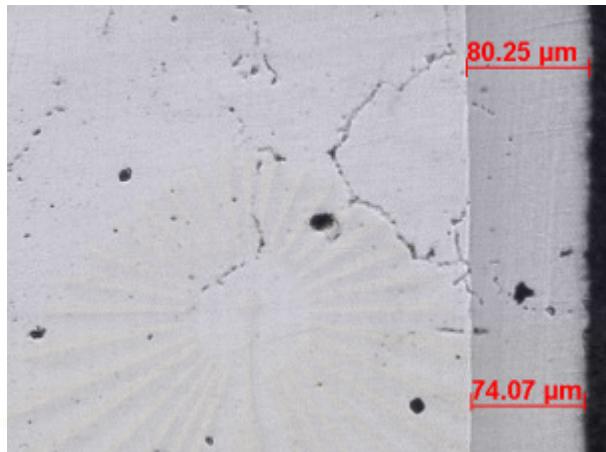
รูปที่ 4.14 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบนโลหะนิกเกิลชนิด IN 738 ที่  $1000^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี EDS แบบ Linescan  
(สีฟ้า-อะลูมิเนียม, สีเหลือง-นิกเกิล, สีแดง-โครเมียม)

จากผลของลักษณะชั้นเคลือบของชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ  $1000$  องศาเซลเซียสเป็นเวลา  $4$  ชั่วโมง บริเวณชั้นเคลือบด้านนอกจะมีปริมาณของชั้นเคลือบสีเทาเข้ม (หมายเลข $1$ ) จำนวนมาก และเมื่อตรวจสอบปริมาณนิกเกิลในชั้นเคลือบสีเทาเข้ม (หมายเลข  $1$ ) ที่พบว่ามีปริมาณที่น้อยกว่าชั้นเคลือบสีเทาอ่อน (หมายเลข  $2$ ) ในขณะที่ปริมาณอะลูมิเนียมในชั้นเคลือบสีเทาเข้ม (หมายเลข  $1$ ) มีปริมาณสูงกว่าชั้นเคลือบสีเทาอ่อน (หมายเลข  $2$ ) ดังนั้น บริเวณชั้นเคลือบด้านนอกจึงมีโครงสร้างเป็นเฟส  $\text{NiAl}_3$  และ ชั้นเคลือบด้านในจะมีโครงสร้างเป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ซึ่งเมื่อตรวจสอบด้วย XRD แบบ GIXD จึงพบพิกของ  $2$  เฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  นอกจากนี้ การตรวจสอบในรูปที่ 4.14 พบว่าในเฟส  $\text{NiAl}_3$  มีปริมาณโครเมียมผสมอยู่ และจากผล XRD ไม่พบพิกของโครเมียมอะลูมิไนด์ จึงสรุปได้ว่าโครเมียมละลายอยู่ในเฟส  $\text{NiAl}_3$  โดยไม่ตกร่วงออกจากเป็นสารประกอบโครเมียมอะลูมิไนด์

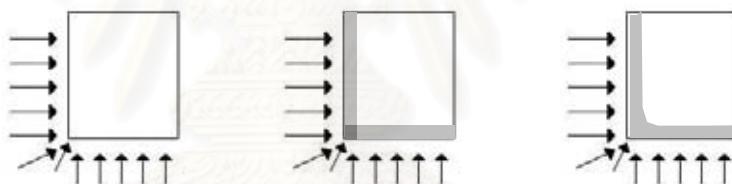
เนื่องจากลักษณะชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ  $800$  และ  $900$  องศาเซลเซียส มีลักษณะที่เหมือนกับลักษณะชั้นเคลือบของชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่  $1000$  องศาเซลเซียส จึงอาจถูกต้องได้ว่า บริเวณชั้นเคลือบด้านนอกจึงมีโครงสร้างเป็นเฟส  $\text{NiAl}_3$  และ ชั้นเคลือบด้านในจะมีโครงสร้างเป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ซึ่งเมื่อตรวจสอบด้วย XRD แบบ GIXD จึงพบพิกของ  $2$  เฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  เช่นเดียวกัน

จากนี้ ได้ทำการตรวจสอบลักษณะความหนาของชิ้นงาน พบว่า ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ  $800$  องศาเซลเซียส ที่เวลา  $2.25, 4$  และ  $6$  ชั่วโมง จะมีความหนาบริเวณกลางชิ้นงาน สม่ำเสมอ ดังรูปที่ 4.10 โดยเมื่อเพิ่มเวลาในการเคลือบผิว จะส่งผลให้ความหนาชั้นเคลือบเพิ่มขึ้น แต่บริเวณขอบชิ้นงานจะมีความหนามากกว่าบริเวณกลางชิ้นงาน (รูปที่ 4.15) ซึ่งเกิดเนื่องจากอะลูมิเนียมที่แพร่เข้าสู่ชิ้นงานบริเวณขอบจะมีการแพร่จาก  $2$  ทิศทาง ดังรูปที่ 4.16 ทำให้ปริมาณ

อะลูมิเนียมบริเวณขอบชิ้นงานมีมากกว่ากลางชิ้นงาน ดังนั้นชั้นเคลือบบริเวณขอบชิ้นงานจึงมีความหนามากกว่ากลางชิ้นงาน



รูปที่ 4.15 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $800^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง

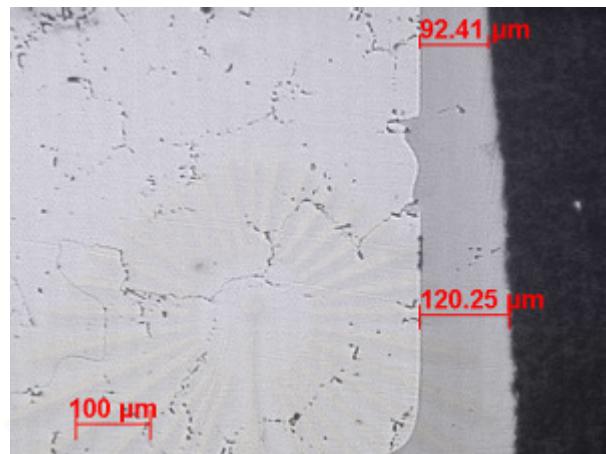


รูปที่ 4.16 ภาพแสดงทิศทางการแพร่ของอะลูมิเนียมเข้าสู่ชิ้นงาน

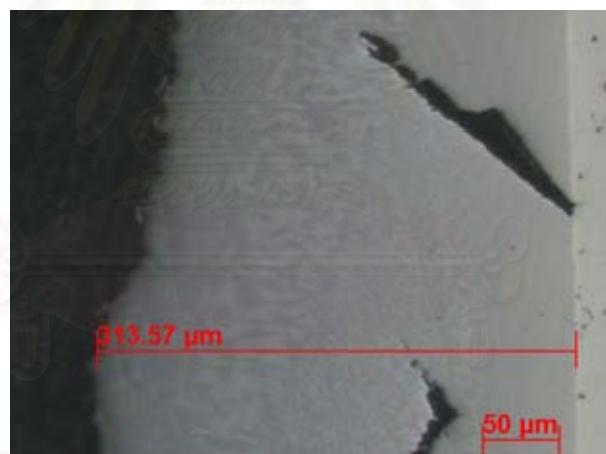
เมื่อพิจารณาโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง พบว่า ชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวที่เวลา 1 ชั่วโมง บริเวณกลางชิ้นงานจะมีความหนาชั้นเคลือบสม่ำเสมอ (รูปที่ 4.11) และจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้นในบริเวณส่วนขอบชิ้นงาน (รูปที่ 4.17) เช่นเดียวกับ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาความหนาชั้นเคลือบผิวที่เวลาการเคลือบผิวต่างๆ พบว่าความหนาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น

โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง เมื่อทำการตรวจสอบความหนา พบว่า จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับลักษณะชั้นเคลือบที่เกิดขึ้นเมื่อทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส คือ บริเวณกลางชิ้นงานจะมีความหนาชั้นเคลือบสม่ำเสมอ (รูปที่ 4.12) และจะมีความ

หนาเพิ่มมากขึ้นในบริเวณส่วนขอบชิ้นงาน (รูปที่ 4.18) เมื่อพิจารณาความหนาชั้นเคลือบที่เวลาการเคลือบผิวต่างๆ พบร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น



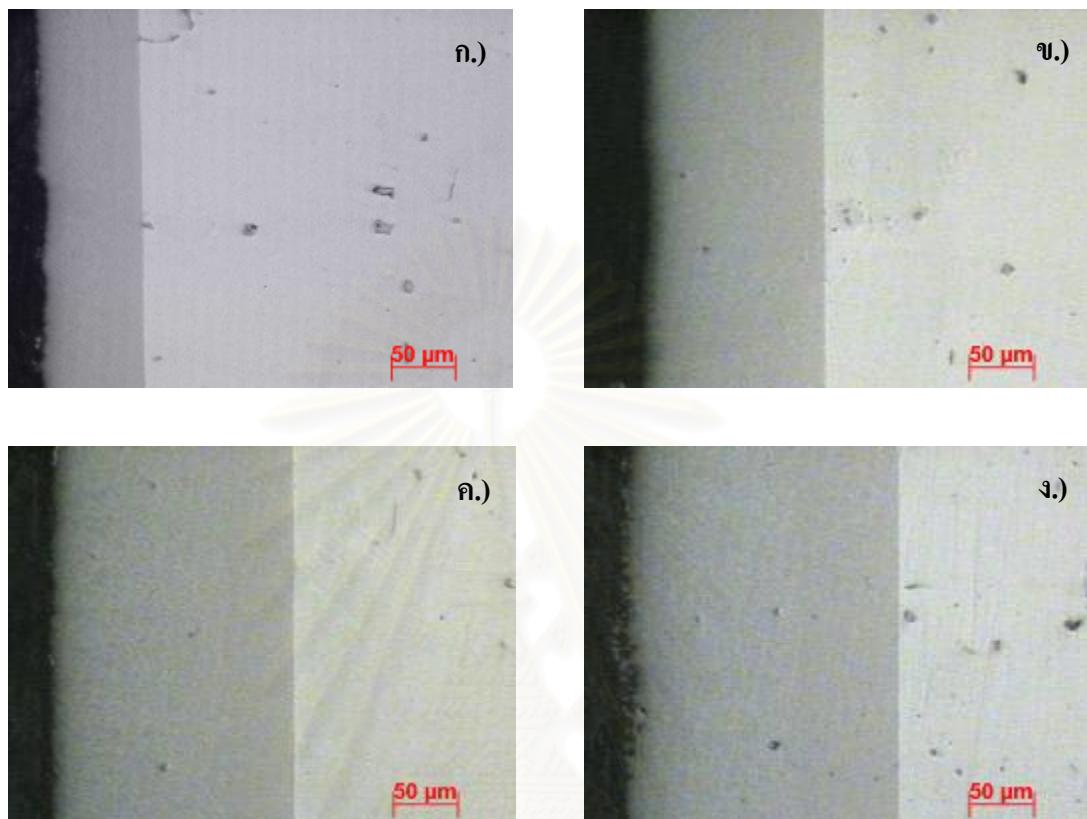
รูปที่ 4.17 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง



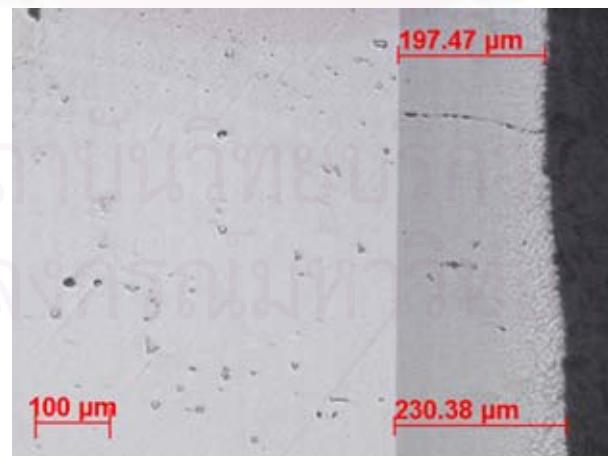
รูปที่ 4.18 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่  $1000^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 4.3.2 โครงสร้างอุลกาคของชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111



รูปที่ 4.19 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณกลางชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111  
ที่ทำการเคลือบผิวที่  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา ก.) 1 ช.) 2.25 ค.) 4 และ ง.) 6.25 ชั่วโมง



รูปที่ 4.20 ภาพถ่ายโครงสร้างบริเวณขอบชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111  
ที่ทำการเคลือบผิวที่  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

เมื่อพิจารณาโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง โดยนำมาตัดขวาง แล้วทำการตรวจสอบ ชั้นเคลือบด้วยกล้อง Optical Microscope จะเห็นว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่ 900 องศาเซลเซียส ด้วยเวลาต่างๆ ลักษณะชั้นเคลือบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ชั้นเคลือบด้านนอกจะมีสีเทาเข้ม และสีเทาอ่อนขนาดเล็กสลับกัน และชั้นเคลือบด้านในจะมีสีเทาเข้ม ดังรูปที่ 4.19 โดยมีลักษณะชั้น เคลือบที่มีอนกับชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล ชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วย อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ดังนั้น บริเวณชั้นเคลือบด้านนอกจึงมีโครงสร้างเป็นเฟส  $\text{NiAl}_3$  และ ชั้นเคลือบด้านในจะมีโครงสร้างเป็นเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ซึ่งจะสอดคล้องกับผล XRD ที่มีการพบพืคของ 2 เฟส คือ เฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  เช่นเดียวกัน

เมื่อทำการตรวจสอบความหนาชั้นเคลือบบริเวณกลางชิ้นงาน จะมีความหนาชั้นเคลือบ สม่ำเสมอ และบริเวณส่วนขอบชิ้นงานจะมีชั้นเคลือบที่หนากว่าบริเวณกลางชิ้นงาน เพราะมีปริมาณ อะลูมิเนียมแพร่เข้าสู่ขอบชิ้นงานเป็นจำนวนมากกว่า

#### 4.4 ผลการตรวจสอบความหนาชั้นเคลือบก่อนทำการอบเป็นเนื้อเดียว

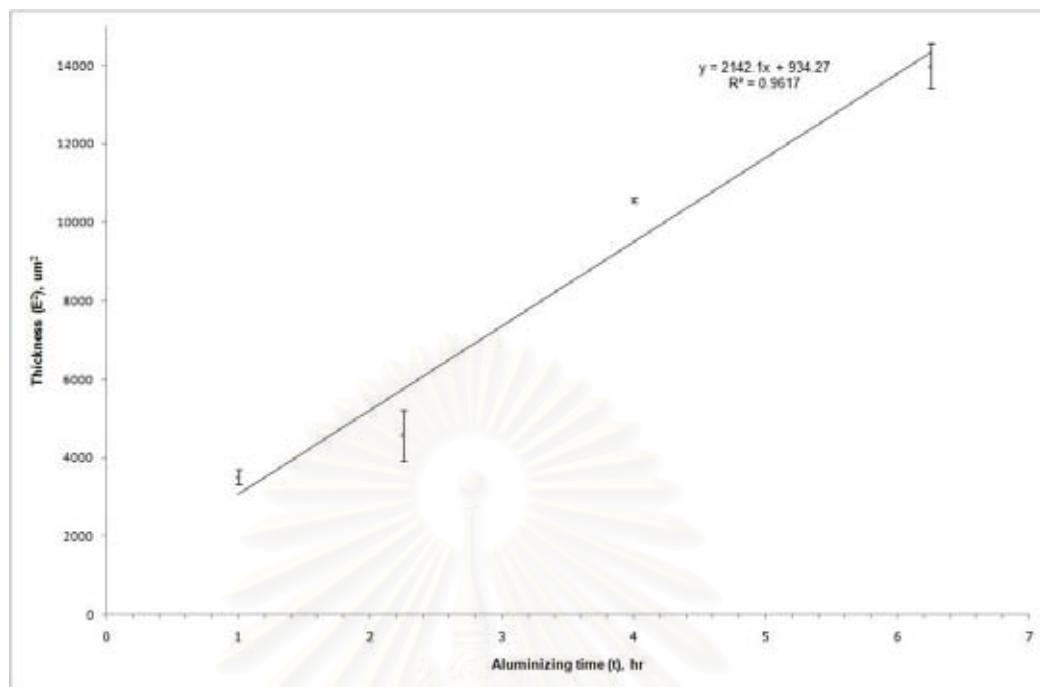
##### 4.4.1 ความหนาชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738

เมื่อนำโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง มาทำการวัดความหนาชั้นเคลือบ จะพบว่าเมื่อ เวลาในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความหนาของชั้นเคลือบเพิ่มขึ้น โดยจะมีค่าความหนา เคลือบเป็น 59.23, 67.55, 102.86 และ 118.25  $\mu\text{m}$  ตามลำดับ (ตารางที่ 4.1) จากนั้นเมื่อเขียนกราฟ ระหว่างค่าความหนาชั้นเคลือบยกกำลังสองต่อเวลาในการทำการเคลือบผิว พบร่วงจะได้กราฟที่มี แนวโน้มเป็นเส้นตรงดังรูปที่ 4.21 โดยความชันของกราฟที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 2142.1

ตารางที่ 4.1 แสดงความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน IN 738

ที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง

เวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว (ชั่วโมง)	ความหนาของชั้นเคลือบ ( $\mu\text{m}$ )	SD
1.00	59.23	1.57
2.25	67.55	4.66
4.00	102.86	0.26
6.25	118.25	2.41

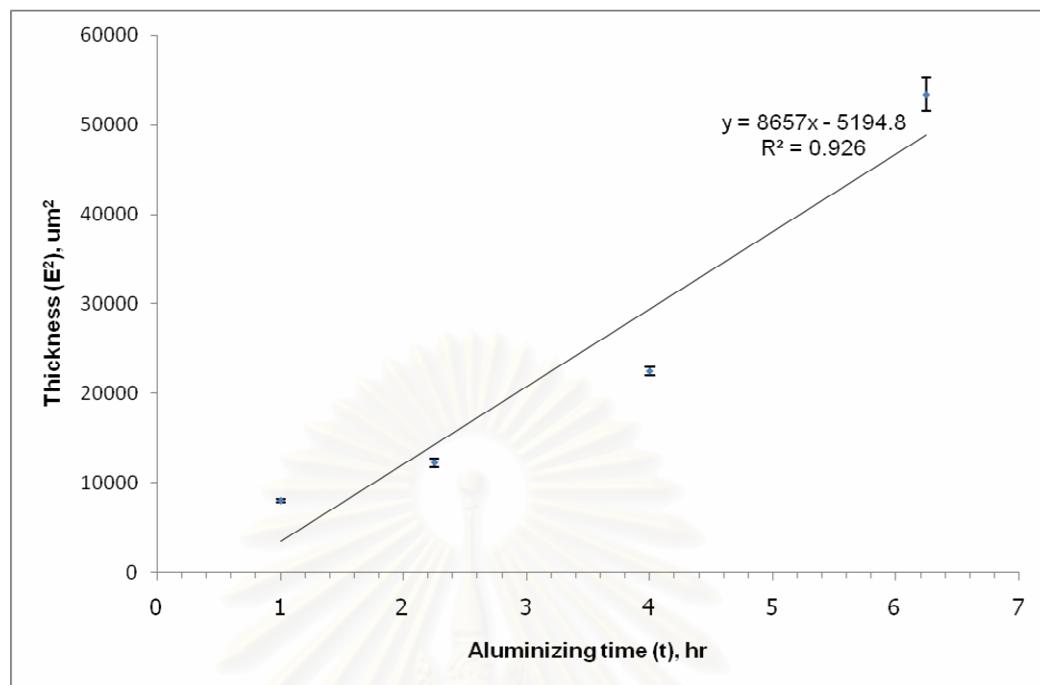


รูปที่ 4.21 กราฟแสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน IN 738  
ที่อุณหภูมิ  $800^\circ\text{C}$

จากนั้นทำการตรวจสอบความหนาของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง พบว่า เมื่อเวลาในการเคลือบผิวน้ำเพิ่มขึ้น จะมีค่าความหนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส โดยจะมีความหนาเฉลี่ยเป็น 89.41, 110.71, 149.85 และ  $231.02 \mu\text{m}$  ตามลำดับ (ตารางที่ 4.2) และเมื่อเขียนกราףระหว่างค่าความหนาชั้นเคลือบยกกำลังสองและเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว จะพบว่า กราฟที่ได้มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง เช่นเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.22 โดยความชันของกราฟ มีค่า เท่ากับ 8657

ตารางที่ 4.2 แสดงความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซิงบน IN 738  
ที่อุณหภูมิ  $900^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง

เวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว (ชั่วโมง)	ความหนาของชั้นเคลือบ ( $\mu\text{m}$ )	SD
1.00	89.41	1.07
2.25	110.71	2.14
4.00	149.85	1.68
6.25	231.02	3.98

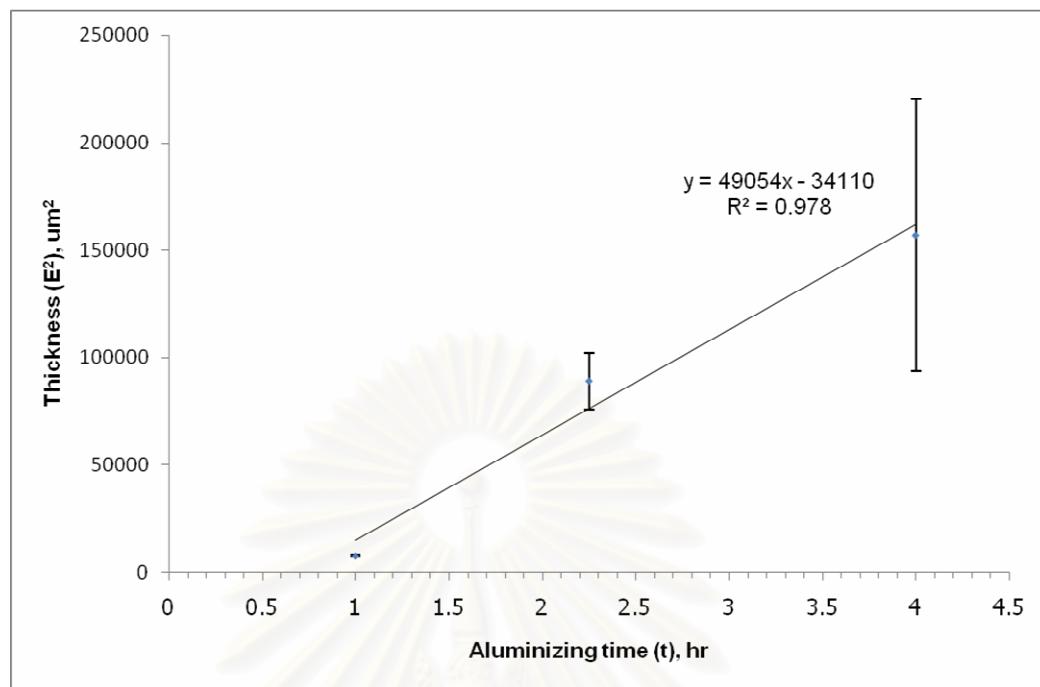


รูปที่ 4.22 กราฟแสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซ์บน IN 738  
ที่อุณหภูมิ  $900^\circ\text{C}$

ในส่วนของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง เมื่อทำการตัดชิ้นงานแล้ววัดความหนา จะได้ว่า ค่าความหนาเฉลี่ยของชั้นเคลือบจะเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาในการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าความหนาเฉลี่ยที่ตรวจสอบได้มีค่าเท่ากับ 86.65, 297.68 และ  $389.56 \mu\text{m}$  ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.3 จากนั้นมีค่าความหนาเฉลี่ยที่ตรวจสอบได้มีค่าเท่ากับ 49054

ตารางที่ 4.3 แสดงความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซ์บน IN 738  
ที่อุณหภูมิ  $1000^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง

เวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว (ชั่วโมง)	ความหนาของชั้นเคลือบ ( $\mu\text{m}$ )	SD
1.00	86.65	3.15
2.25	297.68	22.70
4.00	389.56	82.01
6.25	-	-



รูปที่ 4.23 กราฟแสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซ์บน IN 738  
ที่อุณหภูมิ  $1000^\circ\text{C}$

จากผลการตรวจสอบกราฟระหว่างค่าความหนาชั้นเคลือบยกกำลังสองต่อเวลาในการเคลือบผิวของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส ข้างต้นพบว่า ค่าความหนาเฉลี่ยยกกำลังสอง ( $E^2$ ) จะมีค่าแปรผันตามอุณหภูมิ ( $t$ ) ดังนั้นกลไกการเกิดชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing จึงเป็นแบบ Diffusion Control โดยมีอะลูมิเนียมแพร่ในนิกเกิล ดังที่ Wagner ได้ทำการศึกษาไว้ว่า เมื่อกลไกการเกิดชั้นเคลือบเป็นแบบ Diffusion control ความหนาที่ได้จะมีค่าเป็นสัดส่วนกับเวลา ดังสมการที่

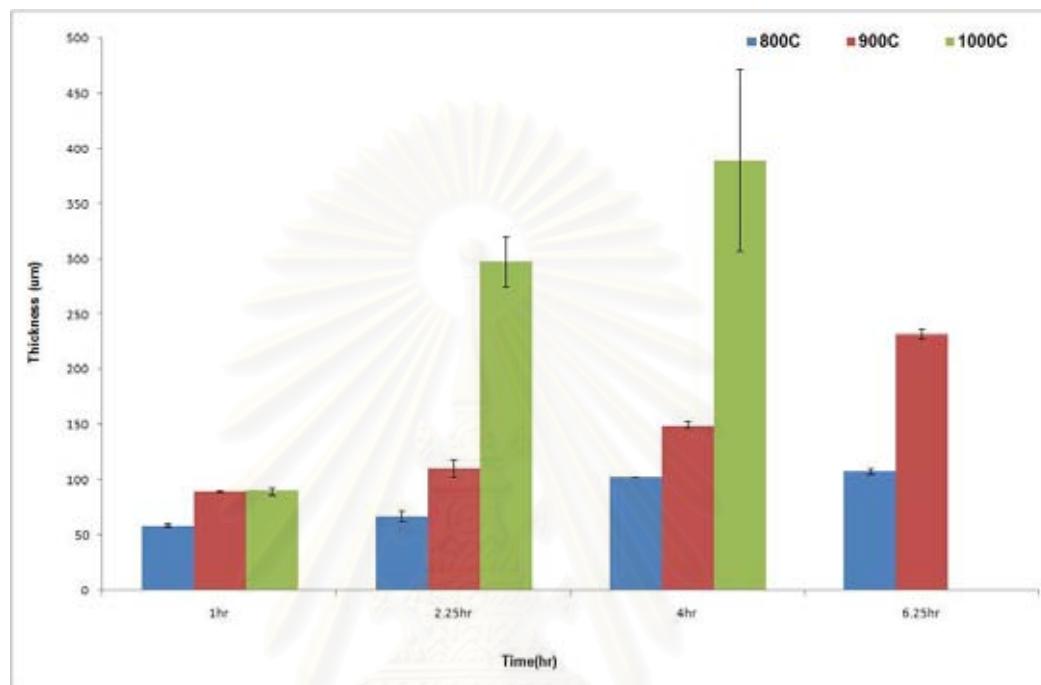
5.1

$$E^2 = 2k't \quad (5.1)$$

โดยค่า  $k'$  คือ ค่า Tammann's constant และเมื่อเปรียบเทียบสมการของ Wagner กับ สมการของกราฟที่ได้จากการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ด้วยอุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส จะได้ว่า ความชันของกราฟมีค่า  $2k'$  ดังนั้นค่า Tammann's constant ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 1071.05, 4328.5 และ 24527 ตามลำดับ

จากผลการตรวจความหนาชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 เมื่อทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบเพิ่มมากขึ้น ความหนาชั้นเคลือบจะเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการแพร่เป็นประกายการณ์ที่อาศัยเวลาดังนั้น

เมื่อใช้เวลาในการเคลือบผิวนานขึ้นทำให้มีเวลาสำหรับอุณหภูมิเนย์มที่จะแพร่เข้าสู่ชั้นงาน ดังนั้นมีเวลาในการเคลือบจึงสูงขึ้น ดังผลการทดลองที่พบว่าความหนาชั้นเคลือบจะเพิ่มตามเวลาในการเคลือบผิว



รูปที่ 4.24 กราฟแท่งแสดงความหนาชั้นเคลือบต่ออุณหภูมิในการทำการเคลือบผิวของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738

จากนี้เมื่อพิจารณาค่า Tammann's constant ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 พบว่า ที่เวลาในการเคลือบผิวเท่ากัน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเคลือบผิวจะส่งผลให้ค่า Tammann's constant เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุเนื่องจาก ที่เวลาในการเคลือบผิวเท่ากัน หากทำการเพิ่มอุณหภูมิในการเคลือบผิวความหนาชั้นเคลือบจะมีค่ามากขึ้น ดังรูปที่ 4.24 นั่นคือ อัตราการโ拓ของชั้นเคลือบ (Growth rate) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตราการโ拓ของชั้นเคลือบเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับค่า Diffusion coefficient จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับค่า Diffusion coefficient สามารถแสดงได้จากสมการที่ 5.2 คือ

$$D = D_0 \exp(-Q/RT) \quad (5.2)$$

จากสมการค่า  $D_0$  และ  $Q$  จะเป็นค่าคงที่และจะมีค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อส่วนประกอบทางเคมี (Composition) เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจากสมการที่ 5.2 ข้างต้นจะอธิบายได้ว่า เมื่ออุณหภูมิในการเคลือบผิวสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่า Diffusion coefficient เพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราการโ拓ของชั้นเคลือบจึงเพิ่มขึ้น และจากการที่อัตราการโ拓ของชั้นเคลือบเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ค่า Tammann's constant เพิ่ม

มากขึ้น นอกจางานเดทุ่มข้างแล้ว กลการเกิดชั้นเคลือบด้วยวิธี Aluminizing ก็มีผลต่อความหนาและลักษณะชั้นเคลือบ จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาพบว่า การทำ Aluminizing จะเกิดกลไก “ได้ 2 แบบ คือ Inward diffusion และ Outward diffusion” ซึ่งกลไกการเกิด inward diffusion จะเกิดเมื่อใช้อุณหภูมิในการทำการเคลือบผิวในช่วง 700-950 องศาเซลเซียส อะลูมิเนียมจะมีการแพร่เข้าสู่ผิวชิ้นงาน จะทำให้เกิดโครงสร้าง  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และจะพบว่าเนื่องจากอะลูมิเนียมแพร่เข้าสู่ชิ้นงาน จึงทำให้ชิ้นงานไม่มีการเปลี่ยนขนาด ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบลักษณะชิ้นงานในหัวข้อ 4.1.1 ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดชิ้นงาน

ขณะที่กลไกการเกิด outward diffusion จะเกิดเมื่อใช้อุณหภูมิในการเคลือบผิวประมาณ 1000-1100 องศาเซลเซียส ซึ่งนิกเกิลจะมีการแพร่ออกจากเนื้อพื้นสู่ผิวชิ้นงาน ทำให้ชั้นเคลือบเกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานเดิม ส่งผลให้ชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงขนาด นอกจากนี้ ชั้นเคลือบที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส มีอัตราการโตสูงทำให้ความหนามาก โครงสร้างชั้นเคลือบนี้เป็นเฟสที่มีคุณสมบัติที่ประาะ แตกและหลุดร่อนได้ง่าย จึงทำให้มีการทำการวัดความหนาชั้นเคลือบของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส จะได้ค่าความหนาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ทำให้ค่าเบี่ยงเบนของความหนาของชิ้นงานมีค่าสูง ดังแสดงในกราฟแผนภูมิแท่ง รูปที่ 4.24

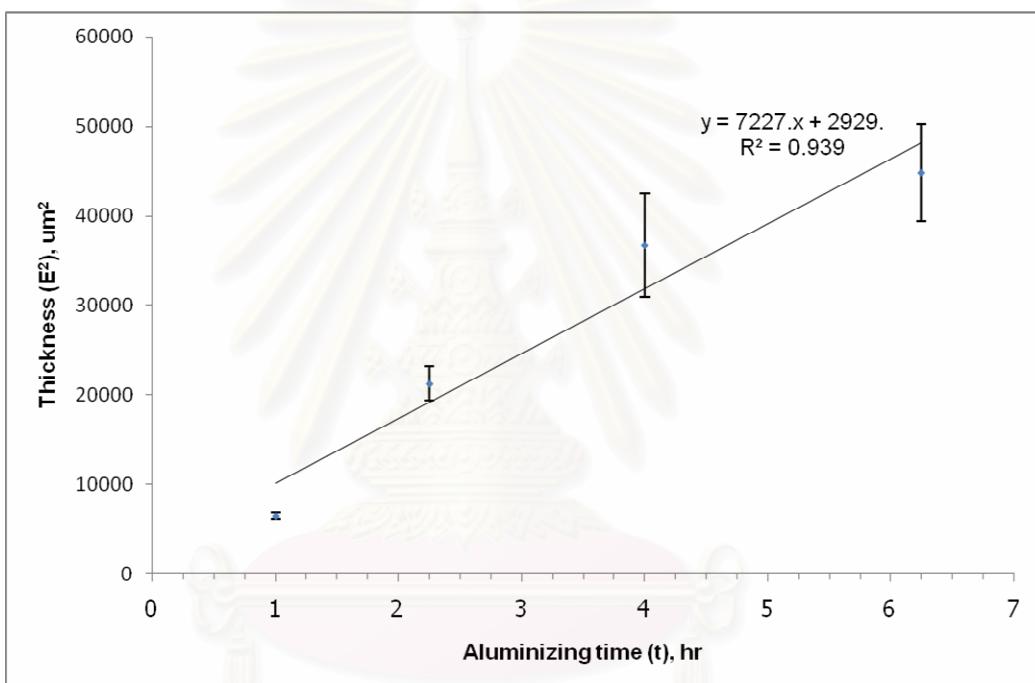
#### 4.4.2 ความหนาชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111

โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 เมื่อเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง แล้วนำมาทำการตัดขวางและตรวจสอบความหนาชั้นเคลือบ ได้ว่า เมื่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 เพิ่มขึ้น ความหนาของชั้นเคลือบก็จะเพิ่มขึ้น โดยค่าความหนาเฉลี่ยของชิ้นงานมีค่าเป็น 80.56, 145.68, 191.20 และ 211.42  $\mu\text{m}$  ตามลำดับ (ตารางที่ 4.4) จากนั้นนำความหนาเฉลี่ยที่ได้ มาเขียนกราฟระหว่างความหนาเฉลี่ยของชั้นเคลือบยกกำลังสองต่อเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิว จะได้ว่ากราฟที่ได้มีแนวโน้มเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกับโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ดังรูปที่ 4.25 โดยมีค่าความชันของกราฟเท่ากับ 7227

ตารางที่ 4.4 แสดงความหนาชั้นเคลือบของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซ์งบน GTD 111

ที่อุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง

เวลาที่ใช้ในการเคลือบพิว (ชั่วโมง)	ความหนาของชั้นเคลือบ ( $\mu\text{m}$ )	SD
1.00	80.56	2.34
2.25	145.68	6.41
4.00	191.20	14.95
6.25	211.42	12.80



รูปที่ 4.25 กราฟแสดงความหนาชั้นเคลือบต่อเวลาของชิ้นงานผ่านการทำอะลูมิไนซ์งบน GTD 111

ที่อุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$

จากการตรวจสอบกราฟระหว่างค่าความหนาชั้นเคลือบยกกำลังสองต่อเวลาในการเคลือบพิวของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ทำการเคลือบพิวด้วยอุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  สามารถเชยิส ข้างต้นพบว่า ค่าความหนาเฉลี่ยยกกำลังสองจะมีค่าเปรียบเท่าตามอุณหภูมิ ( $E^2 \propto t$ ) ดังนั้นกลไกการเกิดชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing จึงเป็นแบบ Diffusion Control โดยมีอะลูมิเนียมแพร่ในนิกเกิลเข่นเดียวกับโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และจากสมการของ Wagner (สมการที่ 5.1) เมื่อเปรียบเทียบกับสมการของกราฟที่ได้จากการเคลือบพิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ด้วยอุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  ของศาสตราจารย์เชยิส จะได้ว่า ค่าความชันของกราฟ มีค่า  $2k'$

ดังนั้นค่า Tammann's constant ของโลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 3613.5 และจากการตรวจความหนาชั้นเคลือบของโลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด GTD 111 เมื่อทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส พบว่า เนื่องจากอัตราการแพร่ (Diffusion rate) จะแปรผันตามเวลาในการเคลือบผิว ดังนั้นมีเวลาที่ใช้ในการเคลือบผิวเพิ่มมากขึ้น ความหนาชั้นเคลือบจะมีค่าเพิ่มขึ้น

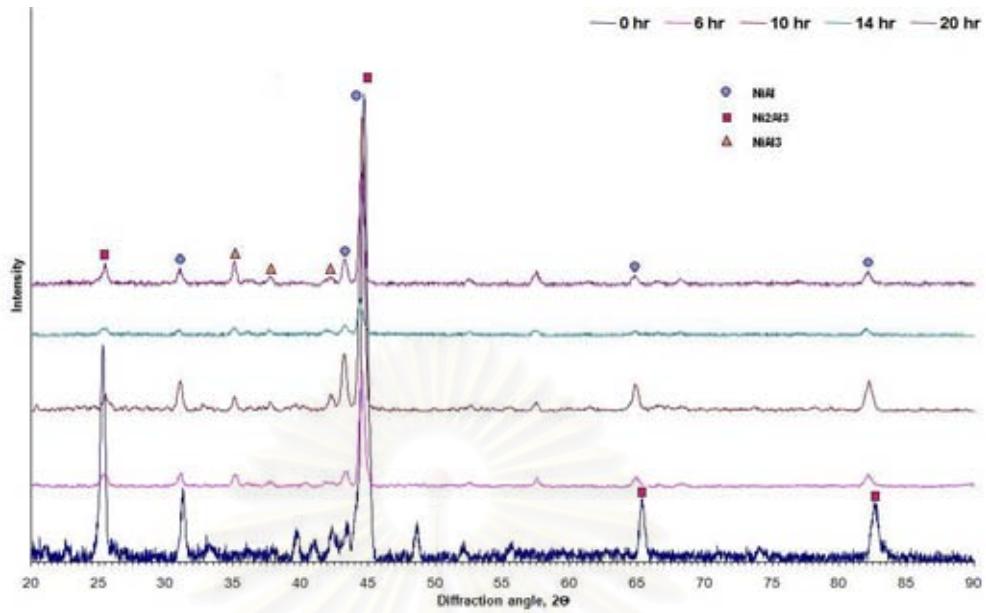
เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนาชั้นเคลือบระหว่าง โลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 และ GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลาเท่ากัน พบว่า โลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด GTD 111 จะมีความหนาชั้นเคลือบที่น้อยกว่าโลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 ซึ่งอธิบายได้จากสมการที่ 5.2 โดยพบว่าค่า  $D_0$  และ  $Q$  จะมีค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อ Composition มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 และ GTD 111 นั้น มีส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างกัน จึงทำให้ค่า  $D_0$  และ  $Q$  มีค่าแตกต่างกัน ส่งผลให้ค่า Diffusion coefficient ของโลหะทั้งสองชนิดมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้นค่า Tammann's constant หรือ อัตราการ โถของชั้นเคลือบที่ได้จากโลหะสมพิเศษนิกเกิลชานิด IN 738 และ GTD 111 จึงมีค่าแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการวัดความหนาของชั้นเคลือบ

#### 4.5 ผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพของชั้นเคลือบภายหลังการทำปฏิรูปเป็นเนื้อเดียว

##### 4.5.1 ผลการตรวจสอบโดย XRD

###### 4.5.1.1 ผลการตรวจสอบบนโลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738

รูปที่ 4.26 โลหะสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชานิด IN 738 ที่ผ่านการทำการทำการทำปฏิรูปที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อนำมาทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสัมพัทธ์ (relative intensity) ของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  ซึ่งพีคของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  บางพีคจะมีค่าความเข้มสัมพัทธ์ลดลง ส่วนพีคของเฟส  $\text{NiAl}_3$  ก็จะหายไป โดยมีพีคใหม่เกิดขึ้นคือ พีคของเฟส  $\text{NiAl}$  (JCPDS No. 02-1261) ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่า พีคที่มีความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดจะเป็นพีคของเฟส  $\text{NiAl}$



รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่  $1000^{\circ}\text{C}$  ที่เวลา 0, 6, 10, 14 และ 20 ชั่วโมง ของชิ้นงานที่ทำอะลูมิไนซิงบัน IN 738 ที่  $900^{\circ}\text{C}$

#### เวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD

จากผลการตรวจสอบข้างต้นทำให้ทราบว่า ภายหลังจากการทำการอบเป็นเนื้อเดียว โครงสร้างหลักของชั้นเคลือบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเฟส  $Ni_2Al_3$  ไปเป็นเฟส  $NiAl$  เนื่องจาก การทำอ่อนเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานจะทำให้ปริมาณอะลูมิเนียมใน ชั้นเคลือบซึ่งมีมาก สามารถเกิดการแพร่เข้าสู่พื้นผิว (Substrate) ชั้นงาน (มีปริมาณอะลูมิเนียมน้อย กว่า) ทำให้ปริมาณอะลูมิเนียมในชั้นเคลือบลดลง เมื่อปริมาณของอะลูมิเนียมลดลง ก็จะทำให้ โครงสร้างเปลี่ยนแปลงจากเฟส  $Ni_2Al_3$  เป็นเฟส  $NiAl$  ดังแผนภูมิสมดุลของนิกเกิลและอะลูมิเนียม รูปที่ 4.8

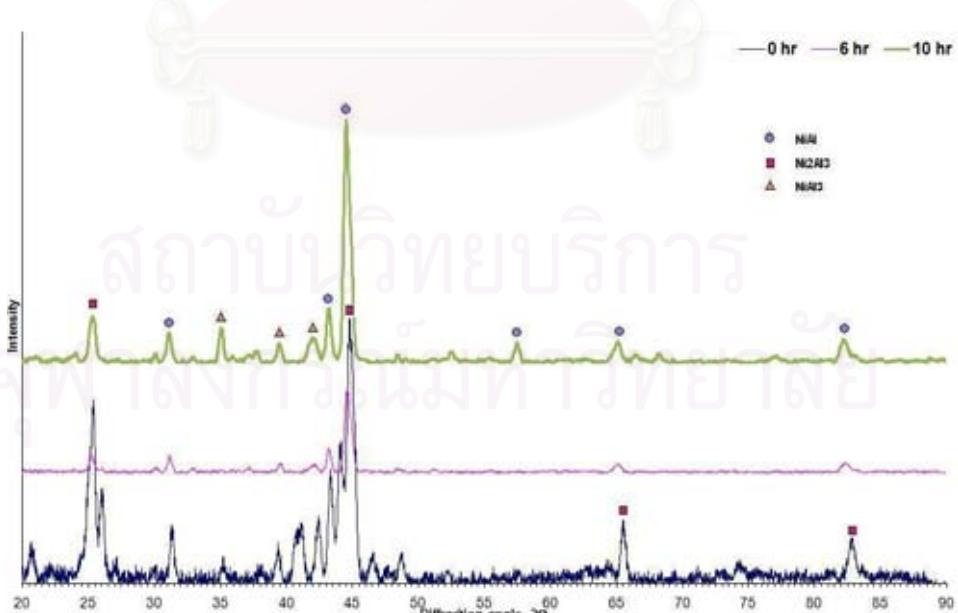
จากนั้นทำการตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง พนบว่า พิกที่ได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ มีพิกของเฟส  $\text{NiAl}_3$  และ  $\text{NiAl}$  เกิดขึ้น โดยพิกที่มีค่าความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดคือพิกของเฟส  $\text{NiAl}$  ดังนั้นชั้นเคลือบเงินมีโครงสร้างหลักเป็นเฟส  $\text{NiAl}$  เมื่อพิจารณาความเข้มสัมพัทธ์ของพิก  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ที่ได้พบว่าจะมีค่าน้อยลง เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า เมื่อทำการอบเป็นเนื้อเดียวชิ้นงานเป็นเวลา 6 ชั่วโมงจะยังคงมีปริมาณของ  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เหลืออยู่ ดังนั้นเมื่อเพิ่มเวลาในการอบเป็นเนื้อเดียวเป็น 10 ชั่วโมง ปริมาณเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  จึงลดลงไปอีก

และทำการตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 และ 20 ชั่วโมง พบร่วมกันที่ได้ประกอบไปด้วยพิคของเฟส  $\text{NiAl}_3$  และ  $\text{NiAl}$

โดยพีคที่มีค่าความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดคือพีคของเฟส NiAl ดังนั้นชั้นเคลือบจึงมีโครงสร้างหลักเป็นเฟส NiAl แต่เมื่อพิจารณาค่าความเข้มสัมพัทธ์ของพีค  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  จะเห็นว่ามีค่าใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่เวลา 10 ชั่วโมง นั่นแสดงว่า การทำการอบเป็นเนื้อเดียวชิ้นงานเป็นเวลา 14 และ 20 ชั่วโมง ทำให้ชั้นเคลือบที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกับการอบเป็นเนื้อเดียวชิ้นงานเป็นเวลา 10 ชั่วโมง

#### 4.5.1.2 ผลการตรวจสอบนโยบายทดสอบพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.27 โดยทดสอบเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ผ่านการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อนำมาทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบร่วมกับการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสัมพัทธ์ (relative intensity) ของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  ซึ่งพีคของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  บางพีคจะมีค่าความเข้มสัมพัทธ์ลดลง และบางพีคก็จะหายไป ส่วนพีคของเฟส  $\text{NiAl}_3$  ก็จะหายไปเช่นกัน โดยมีพีคใหม่เกิดขึ้นคือ พีคของเฟส  $\text{NiAl}$  ซึ่งจากการจะเห็นว่าพีคที่มีความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดจะเป็นพีคของเฟส  $\text{NiAl}$  จากผลการตรวจสอบข้างต้นทำให้ทราบว่า ภายหลังจากการทำการอบเป็นเนื้อเดียวโครงสร้างหลักของชั้นเคลือบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ไปเป็นเฟส  $\text{NiAl}$  เช่นเดียวกันกับโดยทดสอบพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738



รูปที่ 4.27 เปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการอบเป็นเนื้อเดียวที่  $1000^{\circ}\text{C}$  ที่เวลา 0, 6 และ 10 ชั่วโมง ของชิ้นงานที่ทำอะลูมิไนซิงบัน GTD 111 ที่  $900^{\circ}\text{C}$

เวลา 4 ชั่วโมง ด้วยวิธี GIXD

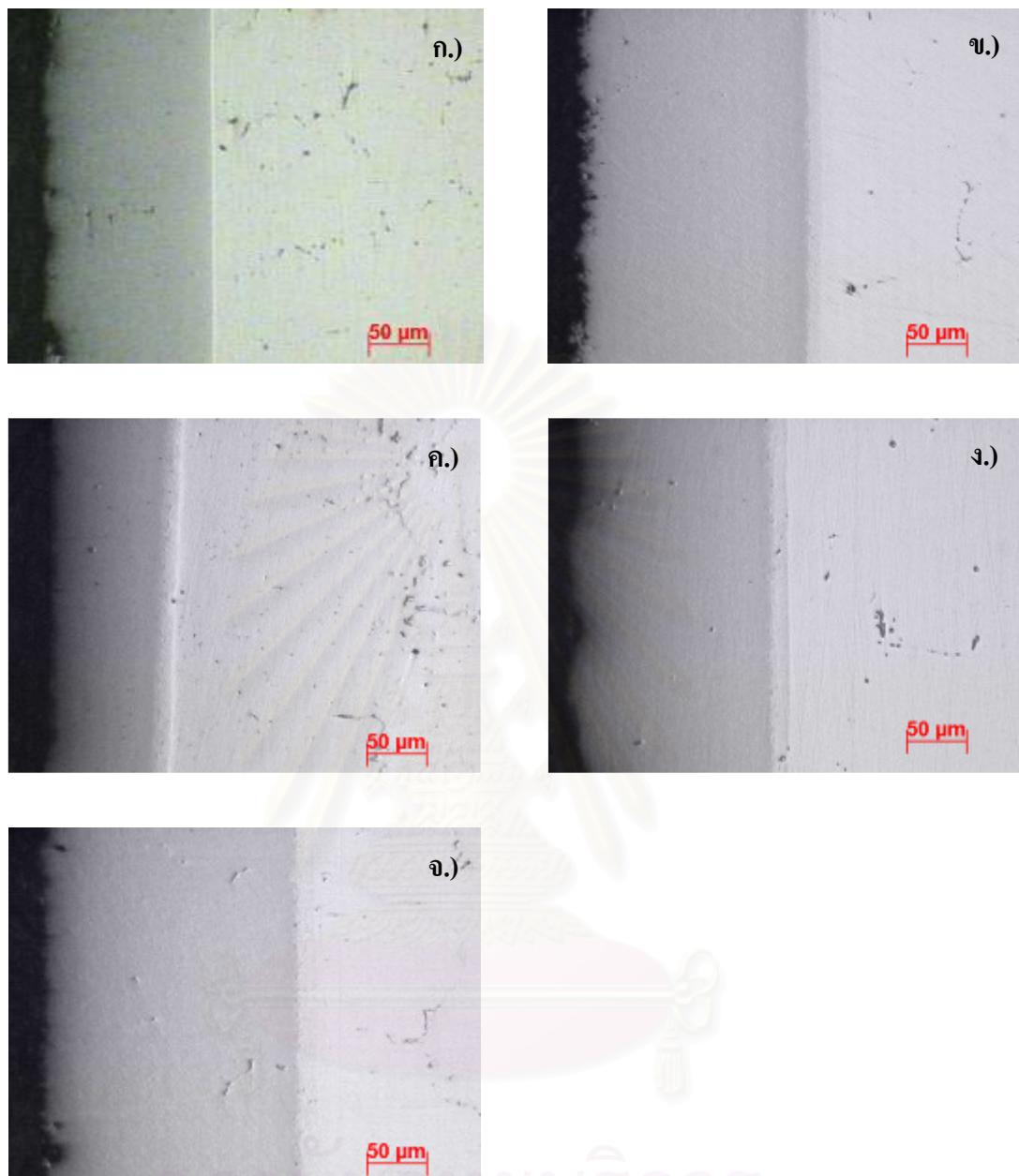
จากนั้นได้ทำการอบเป็นเนื้อเดียวชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง เนื่องจากต้องการนำไปทำการศึกษาเปรียบเทียบผลด้านความต้านทานการเกิดออกซิเดชันพบว่า มีลักษณะกราฟคล้ายกับกราฟของชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสัมพัทธ์ (relative intensity) ของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  และ  $\text{NiAl}_3$  ซึ่งพีคของเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  บางพีคจะมีค่าความเข้มสัมพัทธ์ลดลง และบางพีคก็จะหายไป เช่นเดียวกัน ส่วนพีคของเฟส  $\text{NiAl}_3$  ก็จะหายไปเช่นกัน โดยมีพีคใหม่เกิดขึ้นคือ พีคของเฟส  $\text{NiAl}$  ซึ่งจากการจะเห็นว่า พีคที่มีความเข้มสัมพัทธ์สูงสุดจะเป็นพีคของเฟส  $\text{NiAl}$

เมื่อพิจารณาความเข้มสัมพัทธ์ของพีค  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ที่ได้พบว่าจะมีค่าน้อยลง เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า เมื่อทำการอบเป็นเนื้อเดียวชิ้นงานเป็นเวลา 6 ชั่วโมงจะยังคงมีปริมาณของ  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  เหลืออยู่ดังนั้นเมื่อเพิ่มเวลาในการอบเป็นเนื้อเดียวเป็น 10 ชั่วโมง ปริมาณเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  จึงลดลงไปอีกมากหลังจากการทำการอบเป็นเนื้อเดียว โครงสร้างหลักของชิ้นเคลือบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเฟส  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  ไปเป็นเฟส  $\text{NiAl}$

#### 4.5.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภาครดับข้างของชิ้นเคลือบหลังทำการอบเป็นเนื้อเดียว

##### 4.5.2.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738

จากรูปที่ 4.28 เมื่อพิจารณาโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 4 ชั่วโมง แล้วนำไปทำการอบเป็นเนื้อเดียว โดยนำมาตัดบาง แล้วทำการตรวจสอบชิ้นเคลือบด้วยกล้อง Optical Microscope จะเห็นว่าชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียว จะมีลักษณะชิ้นเคลือบเป็นชิ้นเดียวกัน โดยมีลักษณะคือ จะมีสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนขนาดเล็กสลับกัน และกระหายอยู่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อทำการตรวจสอบด้วยกล้อง SEM จะพบว่าชิ้นเคลือบที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นรูพรุน โดยมีสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนขนาดเล็กสลับกัน ดังรูป 4.29 ซึ่งจากผล XRD ได้ตรวจสอบพีคของเฟส  $\text{NiAl}$  ซึ่งเป็นเฟสหลัก ดังนั้น โครงสร้างชิ้นเคลือบที่ได้ภายหลังจากการอบเป็นเนื้อเดียวจะเป็นเฟส  $\text{NiAl}$  โดยมีเฟส  $\text{NiAl}_3$  ผสมอยู่บ้างเล็กน้อย



รูปที่ 4.28 ภาพถ่ายโพรเจกชันโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชิโนด IN 738 ที่เคลือบผิว  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา ก.) 0 ช.) 6 ค.) 10 ง.) 14 และ จ.) 20 ชั่วโมง

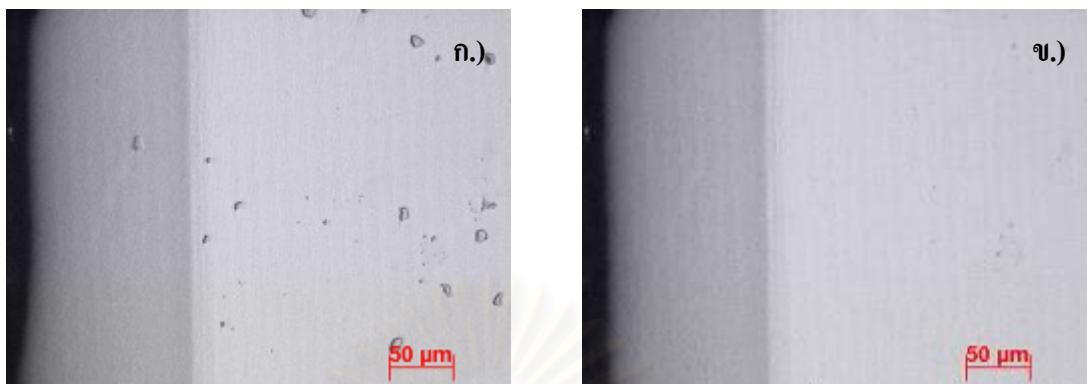


รูปที่ 4.29 ภาพถ่ายโครงสร้างโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด IN 738 ที่เคลือบผิว  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา ก.) 10 และ ข.) 20 ชั่วโมง ด้วยกล้อง SEM

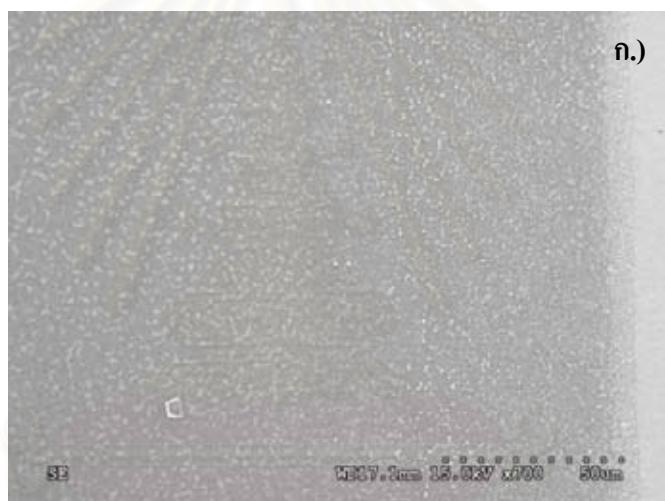
#### 4.5.2.2 โครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบบนโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด GTD

111

จากรูปที่ 4.30 เมื่อพิจารณาโครงสร้างพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวด้วยอุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  คงคาเซลเซียส 4 ชั่วโมง แล้วนำไปทำการอบเป็นเนื้อเดียว โดยนำมาตัดบาง แล้วทำการตรวจสอบชั้นเคลือบด้วยกล้อง Optical Microscope จะเห็นว่าชิ้นงานที่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวจะมีลักษณะชั้นเคลือบเป็นชั้นเดียวกัน โดยมีลักษณะคือ จะมีสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนขนาดเล็กสลับกันและกระจายอยู่ย่างสม่ำเสมอ เมื่อทำการตรวจสอบด้วยกล้อง SEM จะพบว่า ดังรูป 4.31 ซึ่งจากผล XRD ได้ตราชพบพิกของเฟส NiAl ซึ่งเป็นเฟสหลัก ดังนั้น โครงสร้างชั้นเคลือบที่ได้ภายหลังจากการอบเป็นเนื้อเดียวจะเป็นเฟส NiAl โดยมีเฟส NiAl<sub>3</sub> ผสมอยู่บ้างเล็กน้อย



รูปที่ 4.30 ภาพถ่ายโศกส่องไฟของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด GTD 111 ที่เคลือบผิว  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา ก.) 6 และ ข.) 10 ชั่วโมง



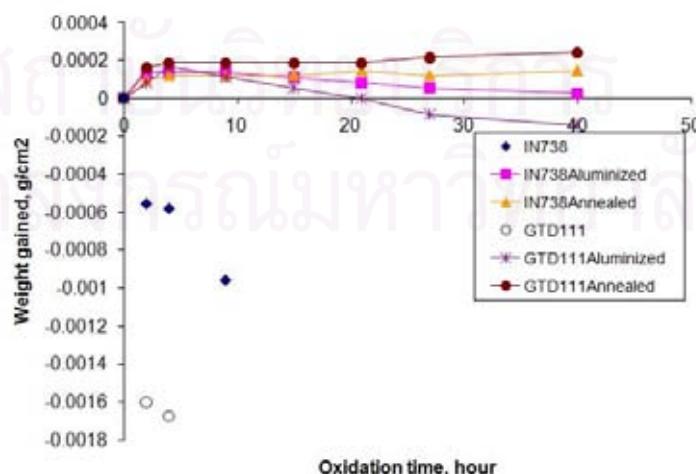
รูปที่ 4.31 ภาพถ่ายโศกส่องไฟของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชินิด GTD 111 ที่เคลือบผิว  $900^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วทำการอบเป็นเนื้อเดียวเป็นเวลา ก.) 6 และ ข.) 10 ชั่วโมง ด้วยกล้อง SEM

## 4.6 ผลการตรวจสอบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชัน

### 4.6.1 ผลการตรวจสอบน้ำหนัก

#### 4.6.1.1 ผลการตรวจสอบน้ำหนักของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชุนิด IN 738

พิจารณากราฟที่ 4.32 ผลการตรวจสอบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชุนิด IN 738 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing จะมีน้ำหนักลดลงในขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวด้วยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวและอบอ่อนจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น สำหรับชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวโลหะพื้นนิกเกิลจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่ในบรรยากาศได้ดีที่อุณหภูมิสูงและสามารถเกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ที่ผิว ออกไซด์ที่เกิดขึ้นมีความหนาแน่นต่ำและพรุน ทำให้ออกซิเจนสามารถแพร่ผ่านชั้นอนออกไซด์และทำปฏิกิริยาทำให้ชั้นอนออกไซด์เกิดขึ้นต่อไปและมีความหนาที่เพิ่มขึ้น เมื่อชั้นอนออกไซด์ที่เกิดขึ้นหนามากก็จะเกิดการหลุดร่อนออกจากผิวชิ้นงานได้ ทำให้น้ำหนักของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชุนิด IN 738 และ GTD 111 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวมีน้ำหนักลดลง เนื่องจากเกิดการหลุดร่อน ของฟิล์มออกไซด์บางส่วน แต่สำหรับชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวด้วยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวและอบเป็นเนื้อเดียวจะมีชั้นเคลือบนิกเกิลอะลูมิไนด์ (NiAl) เคลือบผิว ซึ่งที่อุณหภูมิสูงและบรรยากาศออกซิเจนในอากาศจะเกิดปฏิกิริยากับชั้นเคลือบ ทำให้เกิดสารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีความหนาแน่นสูงไม่มีรูพรุน ทำให้ออกซิเจนสามารถแพร่ผ่านชั้นฟิล์ม อะลูมิเนียมออกไซด์นี้ได้ยากทำให้ช่วยยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน และเนื่องจากฟิล์มออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วจึงส่งผลให้น้ำหนักชิ้นงานทั้งสองเพิ่มขึ้น



รูปที่ 4.32 แสดงการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1000°C ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชุนิด IN 738 และ GTD 111

จากนั้นพิจารณาเบรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ผ่านการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียว และ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ผ่านการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียว เมื่อทำการทดสอบเป็นเวลา 4 และ 9 ชั่วโมง พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบพิวโดยไม่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียว เนื่องจากชิ้นเคลือบของชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบพิวโดยไม่ได้ทำการอบเป็นเนื้อเดียวมีการเกิดฟิล์มออกไซด์มากกว่าชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียว ดังนั้นน้ำหนักจึงเพิ่มมากกว่า และเมื่อพิจารณาความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชัน เมื่อทำการทดสอบเป็นเวลา 15 ชั่วโมง พบว่า ชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวจะมีน้ำหนักของชิ้นงานลดลง ในขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวและผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวจะยังคงมีน้ำหนักคงเดิม นั่นหมายความว่า ออกไซด์บนชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวเริ่มมีการหลุดร่อน ขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวและผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวจะไม่มีการหลุดร่อนของฟิล์มออกไซด์ นั่นแสดงว่า ชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียวจะต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดีกว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเคลือบพิวตามลำดับ

#### **4.6.1.2 ผลการตรวจสอบน้ำหนักของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111**

จากรูปที่ 4.32 ผลการตรวจสอบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ไม่ได้เคลือบพิวจะมีน้ำหนักลดลง ในขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียว จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ซึ่งมีสาเหตุจากโลหะบนพิวชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเคลือบพิว จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในบรรยากาศได้ดี เกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ที่พิว ซึ่งออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะเกิดการหลุดร่อนออกจากพิวชิ้นงานได้ง่าย ทำให้น้ำหนักของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบพิวมีน้ำหนักลดลง ขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียวจะมีชิ้นเคลือบช่วยป้องกัน ซึ่งชิ้นเคลือบจะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเกิดเป็นฟิล์มออกไซด์ที่หลุดร่อนได้ยากกว่า ส่งผลให้น้ำหนักชิ้นงานทั้งสองเพิ่มขึ้น

จากนั้นพิจารณาเบรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ผ่านการเคลือบพิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียว และ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ผ่านการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียว เมื่อทำการทดสอบเป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่า ชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบพิวโดยไม่ทำการอบเป็นเนื้อเดียวจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าชิ้นงาน

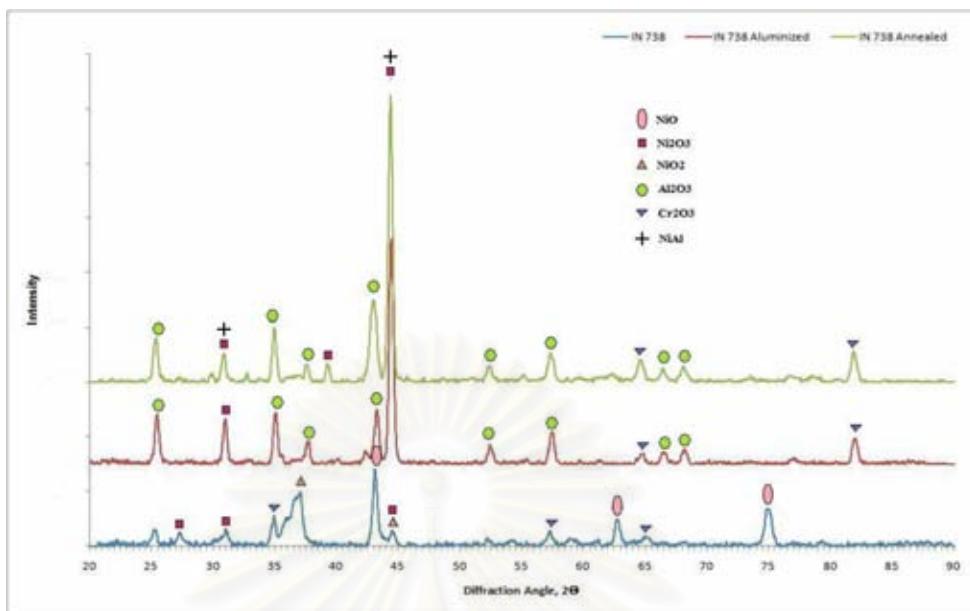
ที่ทำการเคลือบผิวและอบเป็นเนื้อเดียว เนื่องจากชั้นเคลือบของชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวโดยไม่ได้ทำการอบเป็นเนื้อเดียวมีการเกิดฟล์มออกไซด์มากกว่าชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวและอบเป็นเนื้อเดียว น้ำหนักชิ้นงานจึงเพิ่มมากกว่า นั่นหมายความว่า ชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวและอบเป็นเนื้อเดียวจะสามารถป้องกันการเกิดออกไซด์ฟล์มได้ดีกว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวแต่ไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียว

และเมื่อพิจารณาความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชัน เมื่อทำการทดสอบเป็นเวลา 9 และ 15 ชั่วโมง พบร่วมกับชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียว จะมีน้ำหนักของชิ้นงานลดลง ในขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวและผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวจะยังคงมีน้ำหนักคงเดิม นั่นหมายความว่าออกไซด์บนชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวเริ่มมีการหลุดร่อน ขณะที่ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวและผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวจะไม่มีการหลุดร่อนของฟล์มออกไซด์ นั่นแสดงว่า ชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวและอบเป็นเนื้อเดียวจะต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดีกว่าชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวโดยไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวตามลำดับ

#### 4.6.2 ผลการตรวจสอบโดย XRD

##### 4.6.2.1 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบภายหลังการทำกราฟทดสอบออกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738

รูปที่ 4.33 เมื่อทำการตรวจสอบชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวภายหลังทำการทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 ชั่วโมง พบร่วมกับ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวจะมีกราฟซึ่งประกอบไปด้วยพีกของเฟส  $\text{Ni}_2\text{O}_3$ ,  $\text{NiO}_2$ ,  $\text{NiO}$  และ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  (JCPDS No. 14-0481, 85-1977, 04-0835, และ 38-1479) โดยพีกที่มีค่าความเข้มสัมพัทธ์สูงที่สุด คือ พีกของเฟส  $\text{NiO}$  ดังนั้นเมื่อนำโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิวมาทดสอบออกซิเดชันจะเกิดออกไซด์ของนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเฟส  $\text{NiO}$  เป็นเฟสหลัก และเมื่อทำการตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวโดยไม่ได้อบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ทำการเคลือบผิวและอบเป็นเนื้อเดียว พบร่วมกับกราฟที่ได้จะประกอบไปด้วยพีกของเฟส  $\text{NiAl}$ ,  $\text{Ni}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (JCPDS No. 46-1212) และ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  โดยพีกที่มีค่าความเข้มสัมพัทธ์สูงที่สุดคือ พีกของเฟส  $\text{NiAl}$



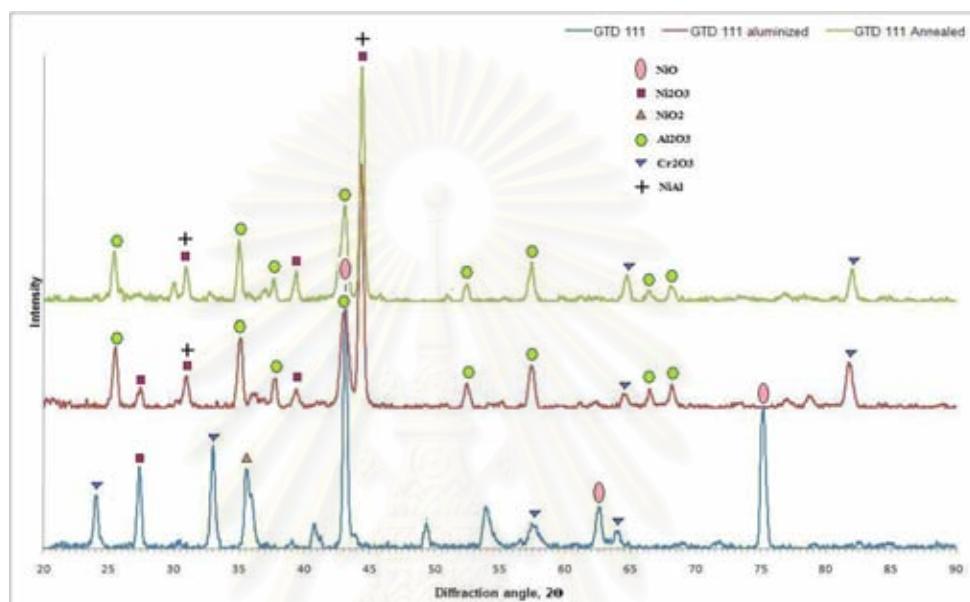
รูปที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการทดสอบอุกซิเดชันที่อุณหภูมิ  $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ด้วยวิธี GIXD

จากการตรวจสอบชั้นเคลือบพบว่า โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 เมื่อนำไปทำการทดสอบอุกซิเดชันจะพบว่าเกิดออกไซด์ของนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อทำการเคลือบผิวพบว่า ชั้นเคลือบที่ได้จะช่วยลดการเกิดออกไซด์ของนิกเกิลได้ โดยจะเกิดเป็นออกไซด์ของอะลูมิเนียมขึ้นแทน ชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์นี้ทำตัวเป็นชั้นขัดขวางการแพร่ของออกซิเจน ทำให้ปฏิกิริยาอุกซิเดชันถูกหน่วงหรือขัดขวาง ทำให้ชั้นฟิล์มออกไซด์ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นเพียงชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ที่บางมาก และเมื่อตรวจสอบด้วย GIXD ที่มุมตักกระทบ 5 องศา รังสีเอกซ์สามารถทะลุผ่านชั้นฟิล์มออกไซด์ ทำให้ยังคงพบพีคของเฟส NiAl เป็นพีคหลักร่วมกับพีคของเฟสอะลูมิเนียมออกไซด์ ดังแสดงในรูปที่ 4.33

#### 4.6.2.2 ผลการตรวจสอบชั้นเคลือบพิวายหลังการทำการทดสอบอุกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111

รูปที่ 4.34 เมื่อทำการตรวจสอบชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบพิวายหลังทำการทดสอบอุกซิเดชันที่อุณหภูมิ  $1000$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 ชั่วโมง พบว่า ชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเคลือบพิวายมีกราฟซึ่งประกอบไปด้วยพีคของเฟส  $\text{Ni}_2\text{O}_3$ ,  $\text{NiO}_2$ ,  $\text{NiO}$  และ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  โดยพีคที่มีค่าความเข้มสัมพัทธ์สูงที่สุด คือพีคของเฟส  $\text{NiO}$  ดังนั้นเมื่อนำโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด GTD 111 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบพิวายทดสอบ

ออกซิเดชันพบว่าจะเกิดออกไซด์ของnickelเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเฟส NiO เป็นเฟสหลัก และเมื่อทำการตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวโดยไม่ได้อบเป็นเนื้อเดียวและชิ้นงานที่ทำการเคลือบพิวและอบเป็นเนื้อเดียว พบว่า กราฟที่ได้จะประกอบไปด้วยพิคของเฟส NiAl, Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> โดยพิคที่มีค่าความเข้มลักษณะสูงที่สุดคือ พิคของเฟส NiAl



รูปที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบชั้นเคลือบหลังทำการทดสอบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ  $1000^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นnickelเกลือวนิด GTD 111 ด้วยวิธี GIXD

ดังนั้น โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นnickelเกลือวนิด GTD 111 เมื่อนำไปทำการทดสอบออกซิเดชันจะพบว่าเกิดออกไซด์ของnickelเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อทำการเคลือบพิว พบว่าชั้นเคลือบที่ได้จะช่วยลดการเกิดออกไซด์ของnickelได้ โดยจะเกิดเป็นออกไซด์ของอะลูมิเนียมขึ้น เช่นเดียวกับที่พบในชิ้นงาน IN 738 ดังนั้นโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นnickelเกลือวนิด GTD 111 ที่เคลือบและผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวจึงสามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ โดยการเกิดฟิล์มของอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นชั้นป้องกันการเกิดออกซิเดชัน โดยท่าน้ำที่ขัดขวางการแพร่ของออกซิเจนและการเกิดออกซิเดชัน

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อความหนาและโครงสร้างชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing ของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

5.1 การเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ และเวลาต่างๆ จะได้โครงสร้างชั้นเคลือบที่ประกอบด้วยเฟสหลักคือ  $Ni_2Al_3$  และจะมีเฟสรองคือ  $NiAl_3$

- กรณีเพิ่มเวลาในการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing จะไม่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคชั้นเคลือบ

- กรณีเพิ่มอุณหภูมิในการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing จะทำให้โครงสร้างชั้นเคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีเฟส  $NiAl_3$  ลดลง เพราะเฟส  $NiAl_3$  จะไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า 854 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามยังคงพบเฟส  $NiAl_3$  ปริมาณน้อย ในการเคลือบผิวด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิสูงกว่า 854 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดระหว่างการเย็บตัวภายในเตา

5.2 การเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ จะส่งผลต่อความหนาชั้นเคลือบ

- กรณีเพิ่มเวลาในการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing จะทำให้ความหนาของชั้นเคลือบเพิ่มขึ้น โดยมีกลไกการโตขึ้นของชั้นเคลือบถูกควบคุมด้วยกลไกการแพร่

- กรณีเพิ่มอุณหภูมิในการเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing จะทำให้ความหนาของชั้นเคลือบเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิจะมีผลทำให้ค่า Diffusion Coefficient เพิ่มขึ้น และโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลทั้ง 2 ชนิดมีส่วนผสมทางเคมีแตกต่างกัน ทำให้ค่า Diffusion Coefficient แตกต่างกัน

5.3 การอบเป็นเนื้อเดียวด้วยอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ชิ้นงานโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing ที่เวลาต่างๆ จะทำให้โครงสร้างชั้นเคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเฟส  $NiAl$  เป็นหลัก และยังคงพบ  $NiAl_3$  และ  $Ni_2Al_3$  ในปริมาณลดลงจากก่อนทำการอบเป็นเนื้อเดียว โดยปริมาณของเฟส  $Ni_2Al_3$  จะ

ลดลงตามเวลาในการอบเป็นเนื้อเดียว และเมื่อเพิ่มเวลาในการอบเป็นเนื้อเดียวจนมากกว่า 10 ชั่วโมง ปริมาณของ  $\text{Ni}_2\text{Al}_3$  จะเริ่มคงที่

**5.4 การทดสอบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันชั้นงานโลหะผสมพิเศษ**  
เนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ได้ว่า โลหะผสมพิเศษ  
เนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ที่ผ่านการเคลือบผิวอบเป็นเนื้อเดียว จะมีความต้านทาน  
การเกิดออกซิเดชันได้ดีที่สุด รองลงมาคือ โลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลที่ได้ทำการเคลือบผิว และ  
ไม่ได้ทำการเคลือบผิวตามลำดับ

**5.5 การทดสอบความสามารถในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันชั้นงานโลหะผสม**  
พิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ด้วยอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส พบว่า

- กรณีโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบผิว  
ด้วยกระบวนการ Pack-Aluminizing โครงสร้างที่เกิดขึ้นจะเป็นออกไซด์ของนิกเกิล ( $\text{Ni}_2\text{O}_3$ ,  $\text{NiO}_2$ ,  
 $\text{NiO}$  และ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) โดยมีเฟส  $\text{NiO}$  เป็นเฟสหลัก

- กรณีโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111 ที่ทำการเคลือบผิวด้วย  
กระบวนการ Pack-Aluminizing ทั้งที่ไม่ผ่านการอบเป็นเนื้อเดียวและผ่านการอบเป็นเนื้อเดียว  
พบว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นคือ  $\text{NiAl}$ ,  $\text{Ni}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  และ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  โดยมีเฟส  $\text{NiAl}$  เป็นเฟสหลัก

ดังนั้นการเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชันเกิดจากการเกิดชั้นฟิล์มอะลูมิเนียม  
ออกไซด์ที่ช่วยขัดขวางการแพร่ของออกซิเจน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

- [1] ปัญญวัชร์ วงศ์. เอกสารประกอบ TECHNICAL TRAINING, วิศวกรรมงานโลหะ สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (อีมเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24 กุมภาพันธ์ 2548.
- [2] C.T. SIMS. SUPERALLOYS II. New York: Wiley, 1987.
- [3] ปัญญวัชร์ วงศ์. เอกสารประกอบการสอน วิชา High temperature Materials. ภาควิชา วิศวกรรมโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
- [4] C.T. SIMS and W.C. HAGEL. The Superalloys. New York : Wiley, 1972.
- [5] S.A. Sajjadi, S. Nategh and Roderick I. L. Guthrie. Study of microstructure and mechanical properties of high performance Ni-base superalloy GTD-111. Materials Science and Engineering A325. (2002) : 484-489.
- [6] J.H. Westbrook and R.L. Fleischer. Structural application of intermetallic compounds. New York : Wiley, 2000.
- [7] Crystal Structures of the Al-Ni System. Crystal Lattice Structures. Naval Research Laboratory, Materials Science and Technology Division, Washington DC. Available from : <http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/alloys/alni.html> [2007,Jan 20]
- [8] Z. Yu, D.D. Hass and H.N.G. Wadley. NiAl bond coats made by a directed vapor deposition approach. Materials Science and Engineering A394. (2005) : 43-52.
- [9] T. Sourmail. Coatings for Turbine Blades. Available from :  
<http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2003/Superalloys/coatings/index.html>  
[2007,Jan 20]
- [10] C. Hougninou, S. Chevalier and J.P. Larpin. Synthesis and characterisation of pack cemented aluminide coatings on metals. Applied Surface Science 236. (2004) : 256-269.
- [11] A.M. Hodge and D.C. Dunand. Synthesis of nickel-aluminide forms by pack-aluminization of nickel foams. Intermetallics 9. (2001) : 581-589.
- [12] Xin Ren, Fuhui Wang and Xin Wang. High-temperature oxidation and hot corrosion behaviors of the NiCr-CrAl coating on a nickel-based superalloy. Surface & Coatings Technology 198. (2005) : 425-431.



ภาคพนวก

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก.1 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน)

ครั้งที่	1 ชั่วโมง	2.25 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	6.25 ชั่วโมง
1	58.25	78.41	102.48	130.46
2	58.06	64.91	102.80	105.63
3	61.47	74.53	103.11	118.63
4	59.13	65.53	103.11	117.08
5	62.82	65.22	102.80	115.84
6	55.36	62.95	100.23	121.43
ค่ามากสุด	62.87	78.41	103.11	130.46
ค่าน้อยสุด	55.36	62.95	100.23	105.63
ค่าเฉลี่ยที่ตัดค่ามากสุด และน้อยสุด	59.23	67.55	102.88	118.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.57	4.66	0.30	2.41

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.2 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน)

ครั้งที่	1 ชั่วโมง	2.25 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	6.25 ชั่วโมง
1	75.10	115.08	152.67	227.16
2	93.67	108.10	151.72	228.39
3	89.31	113.04	147.84	235.80
4	88.39	108.83	150.61	232.71
5	90.52	110.25	149.23	236.46
6	-	-	146.88	227.13
ค่ามากสุด	75.10	115.08	146.88	236.46
ค่าน้อยสุด	93.67	108.10	152.67	227.13
ค่าเฉลี่ยที่ตัดค่ามากสุด และน้อยสุด	89.41	110.7067	149.85	231.015
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.07	2.141829	1.683152	3.979987

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.3 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกลชนิด IN 738 ที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25 และ 4 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน)

ครั้งที่	1 ชั่วโมง	2.25 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	6.25 ชั่วโมง
1	85.71	265.43	455.7	-
2	82.61	313.57	463.29	-
3	88.82	298.14	336.71	-
4	89.44	313.57	302.53	-
5	89.31	241.11	484.39	-
6	79.93	318.07	295.44	-
ค่ามากสุด	89.31	318.07	484.39	-
ค่าน้อยสุด	79.93	241.11	295.44	-
ค่าเฉลี่ยที่ตัดค่ามากสุด และน้อยสุด	86.65	297.6775	389.5575	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.15	22.69551	82.0121	-

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.4 ความหนาชั้นเคลือบโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกลชนิด GTD 111 ที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pack-Aluminizing ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2.25, 4 และ 6.25 ชั่วโมง (หน่วยเป็นไมครอน)

ครั้งที่	1 ชั่วโมง	2.25 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	6.25 ชั่วโมง
1	80.86	151.23	188.89	195.06
2	82.1	151.23	192.59	209.87
3	82.1	140.12	209.87	214.81
4	77.16	140.12	173.45	225.92
5	77.04	156.47	169.67	195.00
6	85.52	139.98	209.87	225.92
ค่ามากสุด	85.52	156.47	209.87	225.92
ค่าน้อยสุด	77.04	139.98	169.67	195.00
ค่าเฉลี่ยที่ตัดค่ามากสุด และน้อยสุด	80.555	145.675	191.2	211.415
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.337598	6.414361	14.95437	12.80357

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.5 อัตราส่วนน้ำหนักต่อพื้นที่ผิวเมื่อทำการทดสอบอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ ของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชิลด์ IN 738 และ GTD 111 ที่ผ่านไม่ทำการเคลือบพิว, เคลือบพิวที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และเคลือบพิวที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมงแล้วนำไปอบเป็นเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง (หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเซนติเมตร)

ชนิด	0 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	9 ชั่วโมง	15 ชั่วโมง
IN 738	0	-0.000555	-0.000581	-0.000959	-0.002499
IN 738 Aluminized	0	0.000138	0.000138	0.000138	0.000110
IN 738 Aluminized&Annealed	0	0.000099	0.000124	0.000124	0.000124
GTD 111	0	-0.001601	-0.001674	-0.002474	-0.002547
GTD 111 Aluminized	0	0.000085	0.000169	0.000113	0.000056
GTD 111 Aluminized&Annealed	0	0.000161	0.000188	0.000188	0.000188

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ข

### Wagner's Equation

Wagner ได้ทำการศึกษากลไกการเกิดชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing พบว่า จาก Fick's First Law

$$J = -D[\partial C / \partial X] \quad (1)$$

เมื่อกลไกการเกิดชั้นเคลือบเป็นแบบ Diffusion control ความหนาที่ได้จะมีค่าเป็นสัดส่วน กับเวลา ดังสมการ

$$E^2 = 2k't \quad (2)$$

โดยค่า  $k'$  คือ ค่า Tammann's constant

### การหาพื้นที่ผิวของสี่เหลี่ยม哉ๆ

สี่เหลี่ยม哉ๆ หากให้ความกว้างของแต่ละด้านแทนด้วย  $a, b, c$  และ  $d$  จะสามารถหาค่า semiperimeter ได้ ดังสมการ

$$s = (a+b+c+d)/2 \quad (3)$$

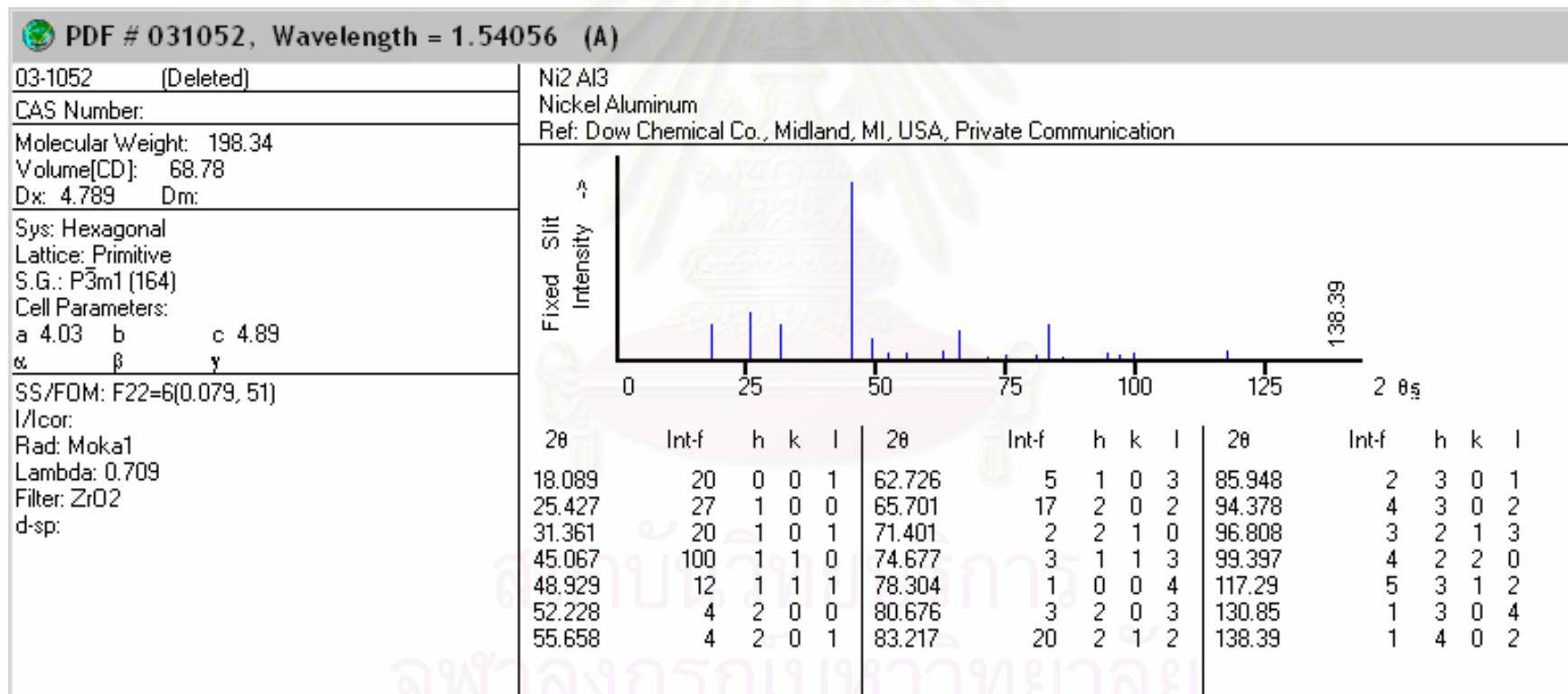
จากนั้นสามารถหาพื้นที่ผิวของสี่เหลี่ยม哉ๆ ได้ดังสมการ

$$A(\Theta) = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)} \quad (4)$$

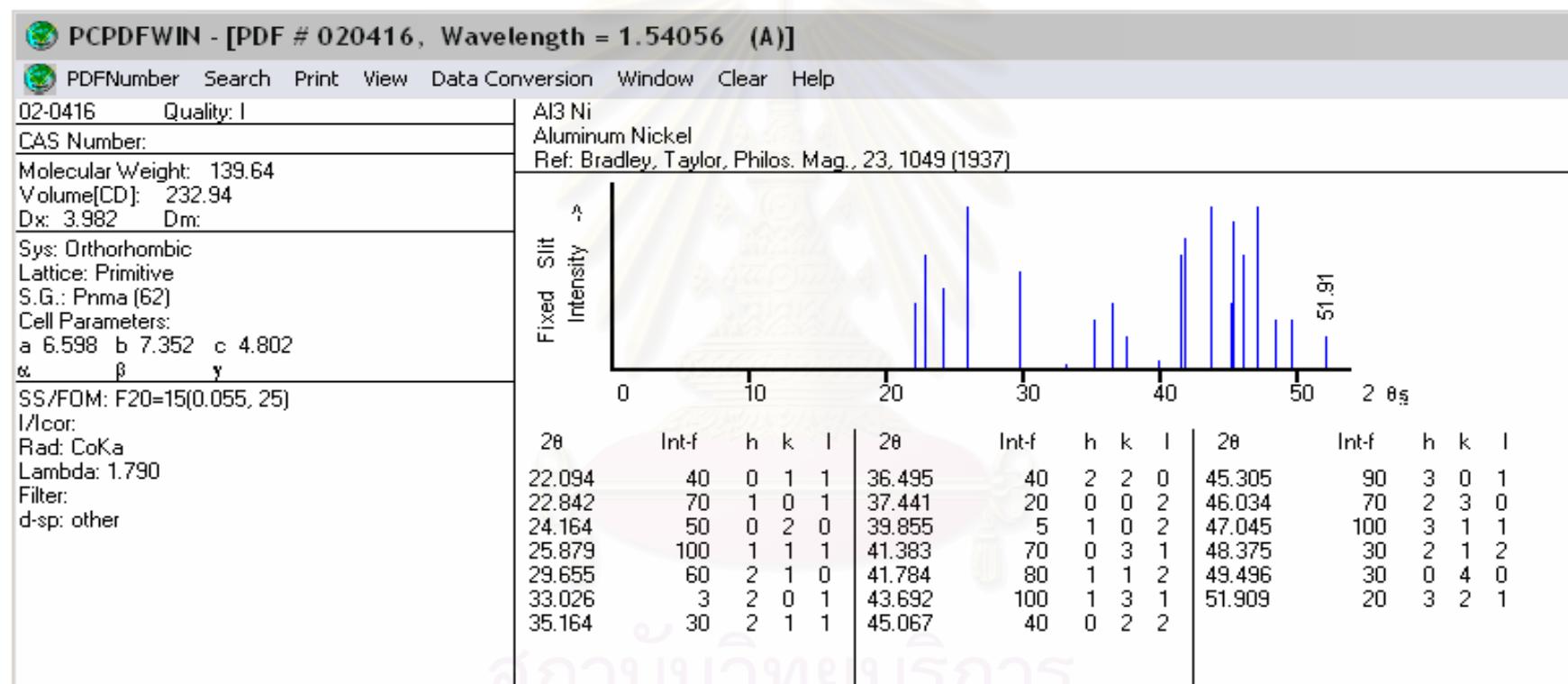
สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ค

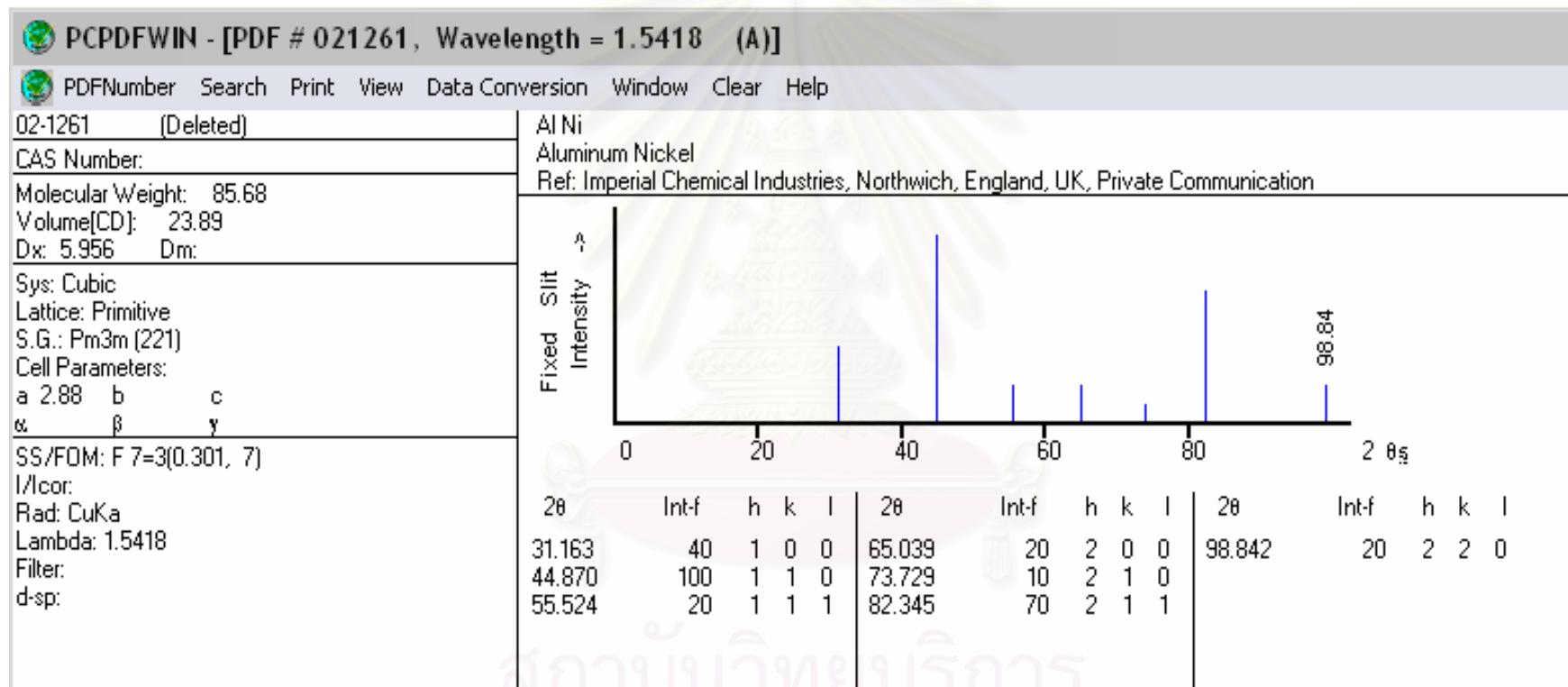
ตารางที่ ค.1 Reference pattern: Nickel Aluminum ( $Ni_2Al_3$ )



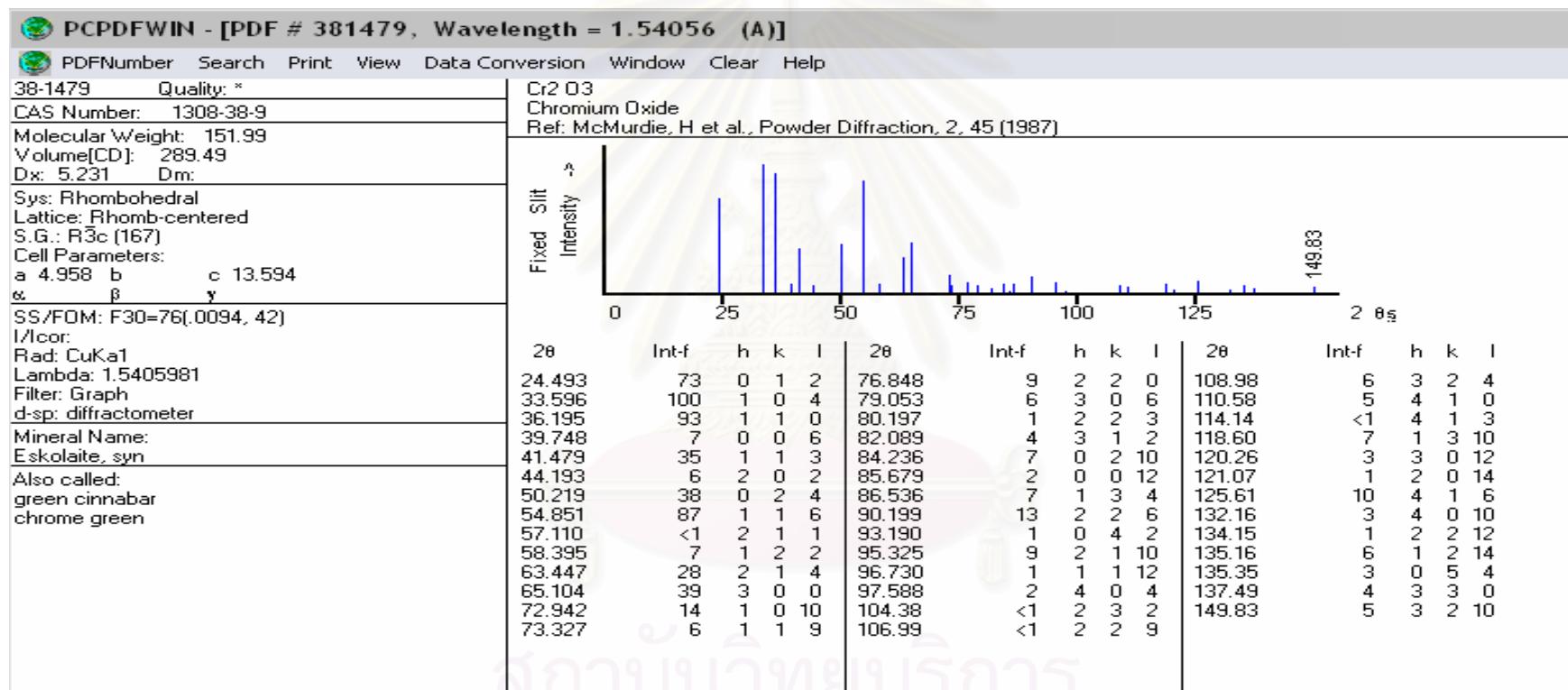
ตารางที่ ค.2 Reference pattern: Nickel Aluminum ( $NiAl_3$ )



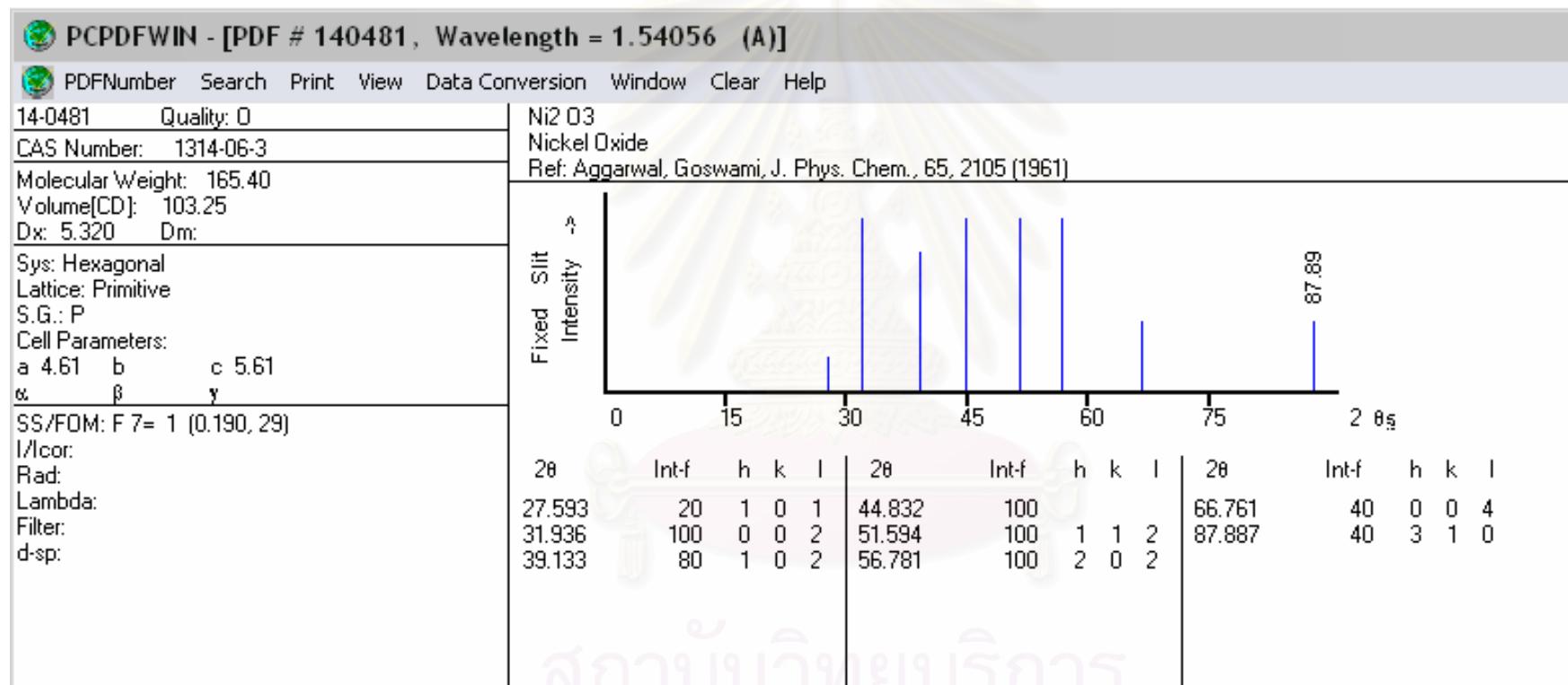
ตารางที่ ก.3 Reference pattern: Nickel Aluminum (NiAl)



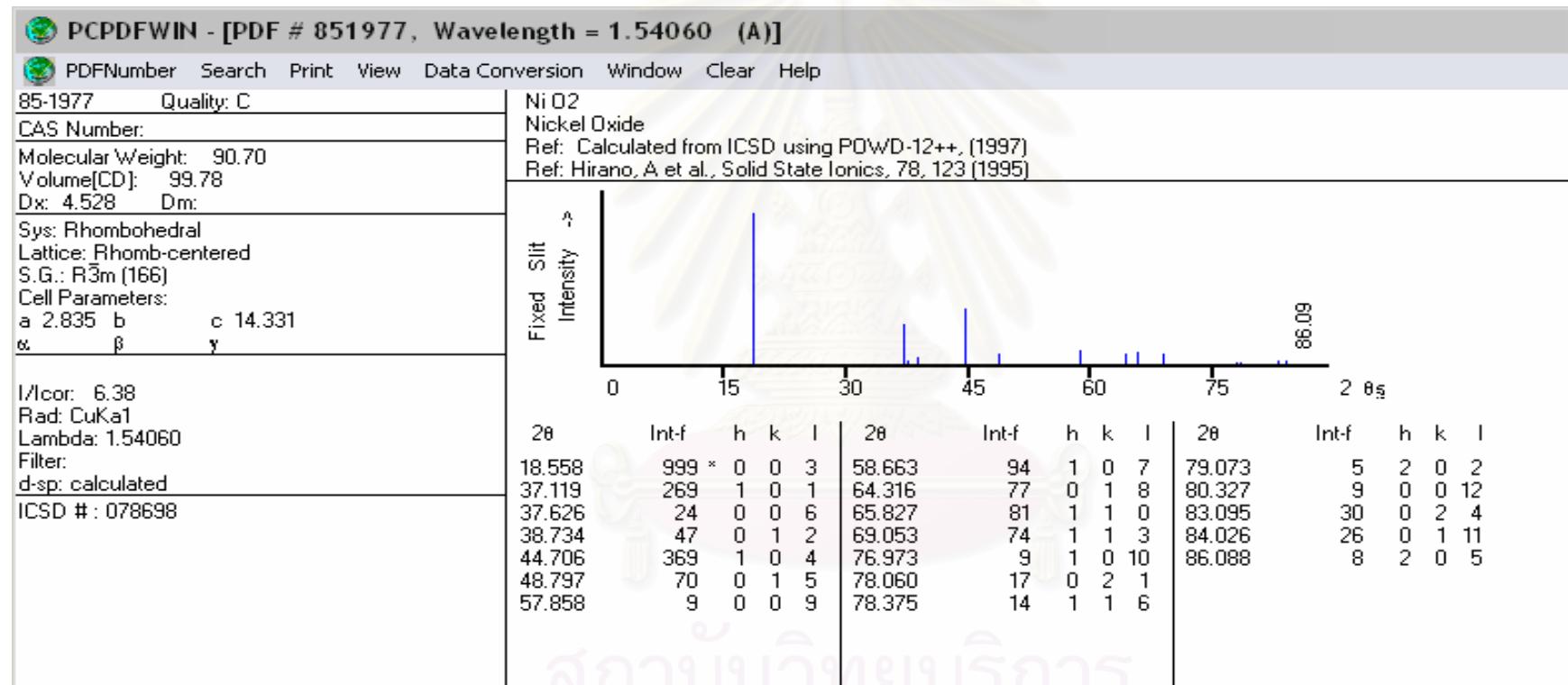
ตารางที่ ก.4 Reference pattern: Chromium Oxide ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ )



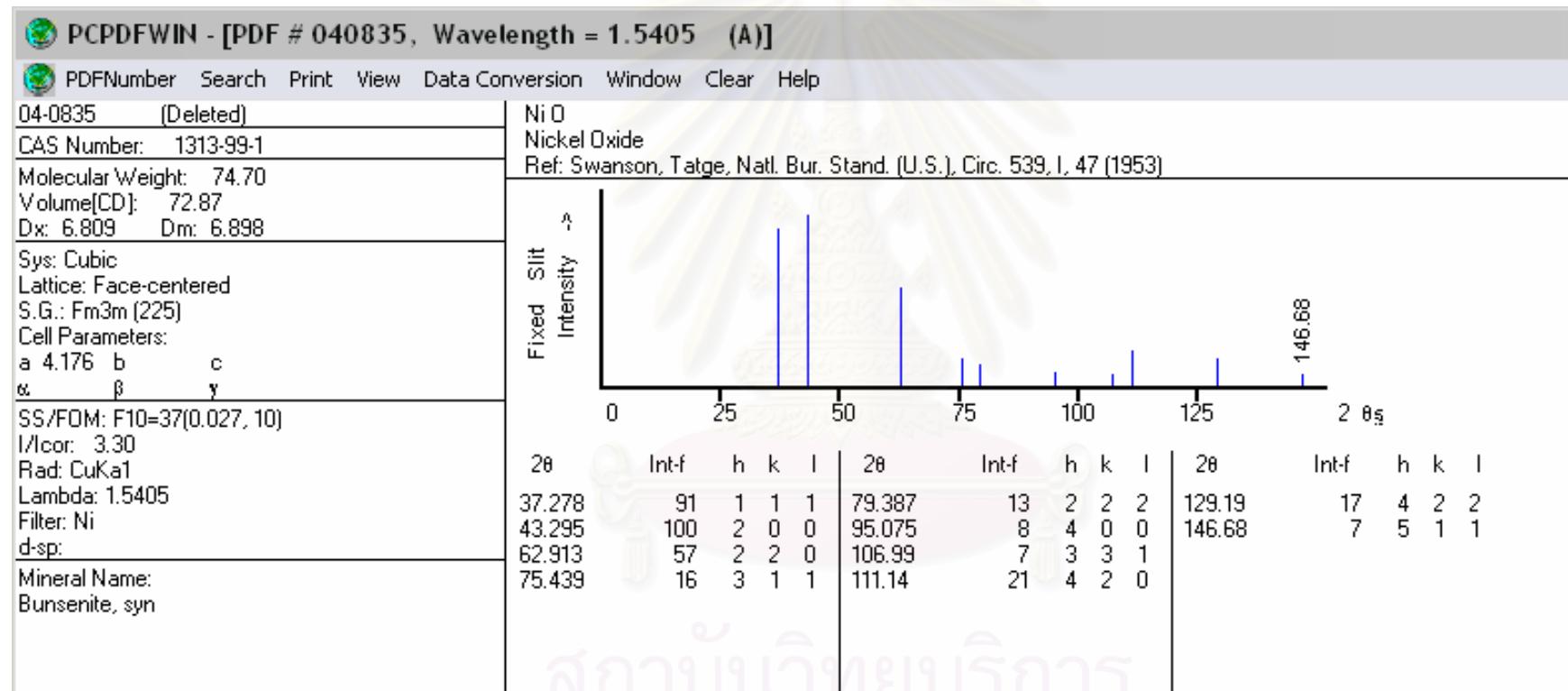
ตารางที่ ค.5 Reference pattern: Nickel Oxide ( $\text{Ni}_2\text{O}_3$ )



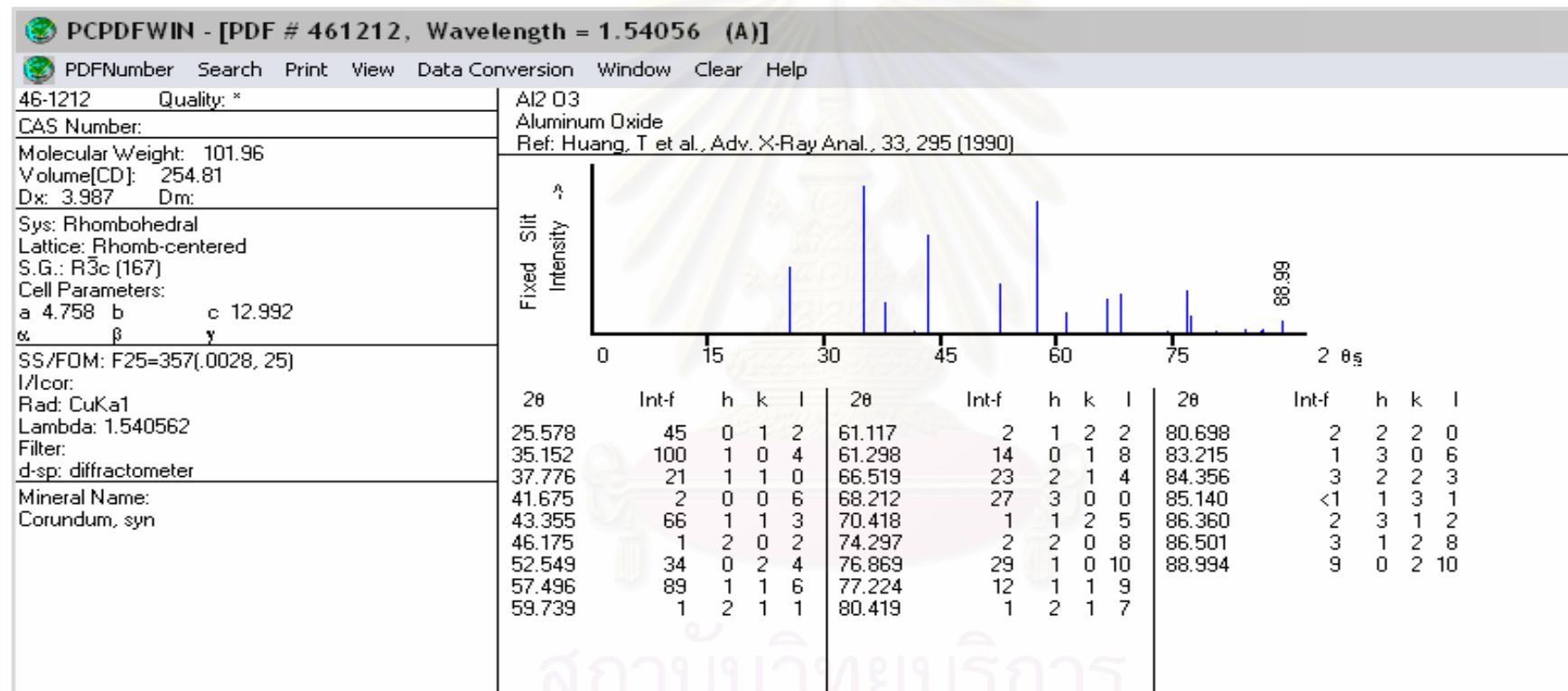
ตารางที่ ก.6 Reference pattern: Nickel Oxide ( $\text{NiO}_2$ )



ตารางที่ ก.7 Reference pattern: Nickel Oxide (NiO)



ตารางที่ ก.8 Reference pattern: Aluminum Oxide ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว ศิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง เกิดวันสุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จนนั้นได้ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544 ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรม โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย